This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

世界知的所有権機関

PCT

国 際 事 務 局



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6

C07D 209/08, 209/12, 209/14, 307/79, 307/80, 307/81, 413/06, A61K 31/34, 31/40, 31/42 (11) 国際公開番号

WO96/20925

24704501

(43) 国際公開日

1996年7月11日(11.07.96)

(21) 国際出願番号

PCT/JP96/00011

A1

(22) 国際出版日

1996年1月8日(08.01.96)

(30) 優先権データ

特顧平7/788

1995年1月6日(06.01.95)

JP

(71) 出順人 (米国を除くすべての指定国について) 東レ株式会社(TORAY INDUSTRIES, INC.)[JP/JP] 〒103 東京都中央区日本檔室町2丁目2番1号 Tekyo, (JP)

(71) 出順人 (米国についてのみ)

大野模子(OHNO, Makiko)[JP/JP]

(大野清隆 (死亡) の相続人)

〒251 神奈川県藤沢市渡内2-20-7 Kanagawa, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出順人(米国についてのみ)

大竹淳之(OHTAKE, Atsrushi)[JP/JP]

武田崇弘(TAKEDA, Takahiro)[JP/JP]

山田尚弘(YAMADA, Nachiro)(JP/JP)

〒248 神奈川県鎌倉市津西1-31-22 Kanagawa, (JP)

星 和弘(HOSHI, Kazuhiro)[JP/JP]

〒248 神奈川県鎌倉市津西1-31-17 Kanagawa, (JP)

塚本俊二(TSUKAMOTO, Shunji)[JP/JP]

〒411 静岡県駛東郡長泉町中土狩734-2-8 Shizueka, (JP)

松本和久(MATSUMOTO, Kazuhisa)[JP/JP]

〒248 神奈川県鎌倉市津西2-3-6 Kanagawa, (JP)

大野道博(OHNO, Michihiro)[JP/JP]

〒248 神奈川県鎌倉市手広1111 Kanagawa, (JP)

(72) 発明者

大野清隆(OHNO, Kiyotaka)

(死亡、相続人は大野棋子)

(74) 代理人

弁理士 谷川英次郎(TANIGAWA, Hidejiro)

〒102 東京都千代田区飯田橋4丁目5番12号 岩田ビル6階

谷川国際特許事務所 Tokyo, (JP)

(81) 指定国

AU, CN, FI, JP, KR, NO, US, 欧州特許(AT, BE, CH, DE, DK,

ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類

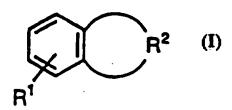
国際調査報告書

(54) TIG: : BENZENE-FUSED HETEROCYCLIC DERIVATIVE AND USE OF THE SAME

(54) 発明の名称 ペンゼン縮合ヘテロ素誘導体及びその用途

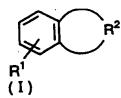
(57) Abstract

A novel compound represented by general formula (I), having a potent TXA2 receptor antagonism and a PGI2 receptor agonism, and being useful in the treatment and prevention of diseases in which TXA2 participates. In said formula, the meaning of each symbol is as defined in the specification.



(57) 要約

強力な TXA_2 受容体拮抗作用と PGI_2 受容体アゴニスト作用を有しており、 TXA_2 が関与している疾病の治療及び予防に有効な新規化合物が開示されている。本発明の化合物は、下記一般式(I)で表される。



(なお、式中、各記号の意味は明細書記載の通りである。)

情報としての用途のみ

PCTに基づいて公開される国際出願をパンフレット第一頁にPCT加量国を同定するために使用されるコード

| AAATUZABBEFGJRYAFEGP AAAAAAAABBEFGJRYAFUZALWAWWWATTINA AABBEFGJRYAFUZALWAWWAWWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAW | LULLLLLLMMMMMMMMMNLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL | PPRRSSSSSSSTTTTTTUUUS PPRRSSSSSSSSTTTTTTTUUUS PPRRSSSSSSSSTTTTTTTUUUS |
|--|---|---|
|--|---|---|

明細書 ベンゼン縮合ヘテロ環誘導体及びその用途 <u>技術分野</u>

本発明は、新規なベンゼン縮合ヘテロ環誘導体および当該化合物を有効成分と するトロンボキサンA2 (以下「TXA2」と表す。) 受容体拮抗薬に関するものである。

背景技術

1975年にSamuelssonらによって発見されたTXA2は強い血小板凝集作用なら びに血管平滑筋収縮作用、気管支平滑筋収縮作用を有している

(Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 72、2994 (1975))。一方これとは逆の作用、すなわち強い血小板凝集抑制作用および血管弛緩作用を持つ化合物としてプロスタグランジンI2 (PGI2)が知られている (Nature, 263, 663(1976))。これら両者は共に、生体内においてはアラキドン酸から合成され、なおかつその作用が強力なことから、TXA2とPGI2のバランスが循環系の恒常性の維持に大きく関与していると言われている。そのためこのバランスがTXA2側に崩れると、血小板の活性化とそれに引き続いて起る血栓の形成、血管の収縮といった現象が起き、このことが狭心症、心筋梗塞といった虚血性心疾患、脳血管障害、腎障害などの循環器系の疾患を発生させる一因と考えられている。さらにTXA2は強い気管支平滑筋収縮作用を持つことから気管支喘息との関与も考えられている。したがって、狭心症、心筋梗塞といった虚血性心疾患、脳血管障害、腎障害といった循環器系の疾患、あるいは気管支喘息などの治療にはTXA2の作用を抑制することが有効であると考えられる。これまでに上記のように疾患の発症に関与するTXA2の作用を抑制する薬剤として、TXA2受容体拮抗薬

(Circulation, 81, Suppl I , I-69(1990). Medicinal Research

25 Reviews, 11,503(1991)) 、TXA2合成酵素阻害薬が報告されている。

しかしながら現在のところ TXA_2 の作用を抑制する薬剤として十分な効果を持つものはない。

発明の開示

従って、本発明は、優れたTXA2受容体拮抗薬を提供することをその課題と

する。

本発明者らは、新規の構造を有するTXA2受容体拮抗薬を探索した結果、強力なTXA2受容体拮抗作用を有するベンゼン縮合へテロ環誘導体を見出し、本発明を完成した。

5 すなわち本発明は一般式(1)

- [式(I)] 中、 R^1 は $-X-(CH_2)$ $nCOOR^3$ (式中、Xは-O-、-S-、 又は $-CH_2$ -であり、 R^3 は水素、炭素数 1 から 5 の低級アルキル、薬理学的 に許容される塩を与える原子又は基であり、nは 1 から 3 の整数を表す)であり、 R^2 は
 - i) $-CR^4 = CR^5 O -$
- $_{15}$ ii) $-CR^{5}=CR^{4}-O-$, XII
 - iii)-NR4-CR5R6-CHR7-

(式中R 4 は

- (CH₂) m-Y-R⁸

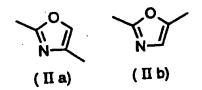
(式中、mは1から4の整数を表す。

- 20 Yは
 - 1) -0-
 - $2) CH_2 -$
 - 3) -S (O) p- (pはOから2の整数を表す)、
 - 4) -CO-
- 25 5) -CH (OH) -
 - 6) -NR⁹SO₂-(式中R⁹は
 - · a) 水案

- b) 炭素数1から5のアルキル
- c) (置換されていても良い) フェニル又は
- d) (置換されていても良い) フェニル基で置換された炭素数 1 から 5 のアルキルである)
- 7) -NR⁹CO- (R⁹は前記定義に同じ)
- 8) CONR ⁹- (R ⁹は前記定義に同じ)
- 9) -NR⁹- (R⁹は前記定義に同じ)
- 10) -O-N=CR⁹- (R⁹は前記定義に同じ) 又は
- 11) 式(II)

20

25



であり、

15 R8は

- 1) フェニル、チェニル、フリル、ナフチル又は炭素数3から8のシクロ アルキル
- 2) 置換フェニル、置換チエニル、置換フリル又は置換ナフチル
- 3) (置換されていても良い) フェニル基、(置換されていても良い) チェニル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) ナフチル基、炭素数3から8のシクロアルキル基, フェノキシ 基から選ばれた1つ又は2つの置換基で置換された炭素数1から5のアルキル
- 4) (置換されていても良い) フェニル基、(置換されていても良い) チェニル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) ナフチル基、炭素数3から8のシクロアルキル基, フェノキシ 基から選ばれた1つ又は2つの置換基で置換された炭素数2から5のアルケニル

- 5) (置換されていても良い) フェニル基、(置換されていても良い) チェニル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) ナフチル基、炭素数3から8のシクロアルキル基, フェノキシ 基から選ばれた1つ又は2つの置換基で置換された炭素数3から5のアルキニル
- 6) (置換されていても良い) フェニル基、(置換されていても良い) チェニル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) ナフチル基、炭素数3から8のシクロアルキル基, フェノキシ基から選ばれた1つ又は2つの置換基で置換された炭素数2から8のアルコキシアルキル
- 7) (置換されていても良い) フェニル基、(置換されていても良い) チェニル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) ナフチル基、炭素数3から8のシクロアルキル基, フェノキシ基から選ばれた1つ又は2つの置換基で置換された炭素数1から5のヒドロキシアルキル
 - 8) (置換されていても良い) フェニル基、(置換されていても良い) チェニル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) ナフチル基、炭素数3から8のシクロアルキル基, フェノキシ 基から選ばれた1つ又は2つの置換基で置換された炭素数2から8のアルキルチオアルキル又は
 - 9) (置換されていても良い) フェニル基、(置換されていても良い) チェニル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) ナフチル基、炭素数 3 から 8 のシクロアルキル基、フェノキシ 基から選ばれた 1 つ又は 2 つの置換基で置換された炭素数 1 から 5 のアミノアルキル
 - 10) $-CH_2-C$ (O) $-R^{10}$ (R^{10} は (置換されていても良い) フェニル、1つ又は2つの (置換されていても良い) フェニル基で置換された炭素数1から5のアルキルである) である) であり、

10

15

20

25

10

15

20

25

R 5は

- 1) 水素
- 2) 炭素数1から5のアルキル
- 3) 炭素数1から5のヒドロキシアルキル又はアセトキシアルキル
- 4) 1つ又は2つの(置換されていても良い)フェニル基でで置換された 炭素数1から5のアルキル
- 5) 1つ又は2つの(置換されていても良い)フェニル基で置換された炭素数2から8のアルコキシアルキルであり、
- R^6 , R^7 は水素又は、 R^6 と R^7 で共有結合して二重結合を表す)である] で表されるベンゼン縮合ヘテロ環誘導体を提供する。

本発明はさらに、上記本発明の化合物を有効成分として含有するTXA2受容体拮抗薬を提供する。

本発明の化合物は、強力なTXA2受容体拮抗作用及びPGI2受容体アゴニスト作用を有しており、TXA2が関与する疾病の治療及び予防薬として有効である。 発明を実施するための最良の形態

上述のように、本発明の化合物は上記一般式(I)で表されるものである。

一般式(I)中、R¹及びR²の意味するところは上記した通りであるが、これらについてさらに詳細に説明する。なお、本明細書において、例えば「低級アルキル基」などの「低級」という語は、特に断りがない限り炭素数1~5を意味する。

R3が薬理学的に許容される陽イオンの場合には、金属陽イオン、アンモニウム、アミン陽イオン又は第4級アンモニウム陽イオンがあり、特に好ましい金属陽イオンはアルカリ金属類、例えばリチウム、ナトリウム、カリウム及びアルカリ土類金属、例えばマグネシウム、カルシウムから誘導されるものである。勿論、その他の金属、例えばアルミニウム、亜鉛、または鉄の陽イオン型も本発明に含まれる。

薬理学的に許容されるアミン陽イオンは、第1級、第2級又は第3級アミンか ら誘導されるものである。適当なアミンの例は、メチルアミン、ジメチルアミン、

トリエチルアミン、エチルアミン、ジブチルアミン、トリイソプロピルアミン、 Nーメチルヘキシルアミン、デシルアミン、ドデシルアミン、アリルアミン、ク ロチルアミン、シクロペンチルアミン、ジシクロヘキシルアミン、ベンジルアミ ン、ジベンジルアミン、αーフェニルエチルアミン、βーフェニルエチルアミン、 エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、または18個までの炭素原子を含有 する同様な、脂肪族、脂環式及び複素環式アミン類、例えば1ーメチルピペリジ ン、4ーエチルモルホリン、1ーイソプロピルピロリジン、2ーメチルピロリジ ン、4ージメチルピペラジン、2ーメチルピペリジン等、更に水溶性またはは親 水性基を含有するアミン類、例えばモノー、ジーまたはトリエタノールアミン、 エチルジエチルアミン、N-プチルエタノールアミン、2-アミノー1-ブタノ 10 ール、2ーアミノー2ーエチルー1、3ープロパンジオール、トリス(ヒドロキ シメチル) アミノメタン、N-フェニルエタノールアミン、N- (p-tert ーアミノフェニル)ジエタノールアミン、ガラクタミン、Nーメチルグルタミン、 Nーメチルグルコサミン、エフェドリン、フェニルエフリン、エピネフリン、ブ ロカイン等、更には塩基性アミノ酸、具体的にはリジン、アルギニン等である。 15 R³が炭素数1~5のアルキルを表す例としては、メチル、エチル、プロピル、 ブチル、ペンチル、イソプロピル、sec-ブチル、t-ブチル、イソブチル、 1ーメチルプチル、3ーメチルプチル、2、2ージメチルプロピル等をあげるこ とができる。

20 R⁵が炭素数1から5のアルキルを表す例としては、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、イソプロピル、secーブチル、tーブチル、イソブチル等をあげることができる。

R 5 が炭素数 1 から 5 のヒドロキシアルキルを表す例としては、ヒドロキシメチル、2 ーヒドロキシエチル、1 ーヒドロキシエチル、1 ーヒドロキシー1 ーメチルエチル、3 ーヒドロキシプロピル、2 ーヒドロキシプロピル、1 ーヒドロキシプロピル、4 ーヒドロキシペンチル、5 ーヒドロキシブチル等をあげることができる。

R5が1つ又は2つの(置換されていても良い)フェニル基で置換された炭素

数1から5のアルキルを表す例としては、ベンジル、フェネチル、フェニルプロピル、フェニルプチル、フェニルペンチル、ジフェニルメチル、2、2ージフェニルエチル、1、3ージフェニルプロピル、3、3ージフェニルプロピル、3、3ージフェニルプチル、1、4ージフェニルプチル、2、4ージフェニルプチル、3、4ージフェニルブチル、4、4ージフェニルプチル、4、4ージフェニルプチル、4、4ージフェニルプチル、4、4ージフェニルペンチル、1、5ージフェニルペンチル、、4、5ージフェニルペンチル、5、5ージフェニルペンチル等をあげることができる。

10 R 5 が 1 つ又は 2 つの (置換されていても良い) フェニル基で置換された炭素数 2 から 8 のアルコキシアルキルを表す例としては、ベンジルオキシエチル、3 ーメトキシー3 ーフェニルプロピル、2 ー (ジフェニルメトキシ) ー 2 ーメチルエチル、3 ー (ジフェニルメトキシ) ー 1 ー メチルエチル、3 ー (ジフェニルメトキシ) プロピル、4 ー (ジフェニルメトキシ) ブチル、5 ー (ジフェニルメトキシ) ブチル、6 ー (ジフェニルメトキシ) ヘキシル、7 ー (ジフェニルメトキシ) ヘプチル、2 ー (②、2 ージフェニルエトキシ) ブチル、6 ー (②、2 ージフェニルエトキシ) ヘキシル、6 ー (②、2 ージフェニルエトキシ) ヘキシル、5 ー (②、2 ージフェニルエトキシ) ヘキシル等をあげることができる。

R 5中のフェニル基の置換基の例としては、低級アルキル、フェニル、ヒドロキシ、低級アルキルオキシ、フェノキシ、ハロゲン、トリフルオロメチル、シアノ、ニトロ、アミノ、低級アルキルアミノ等を挙げることができ、好ましい低級アルキルとしてメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、secーブチル、tーブチル、ペンチル等を挙げることができ、好ましい低級アルキルオキシとしてメトキシ、エトキシ、プロピルオキシ、イソプロピルオキシ、ブチルオキシ、イソブチルオキシ、secーブチルオキシ、tーブチルオキシ、ペンチルオキシ等を挙げることができ、好ましいハロゲンとしてフッ素、塩素、臭素、ヨウ素等を挙げることができ、好ましい低級アルキルアミノとして、メチルアミノ、ジメチルアミノ、エチルアミノ、ジエチルアミノ、ジイソプロピルア

ミノ、ジーtープチルアミノ等を挙げることができる。

R8中のチェニルは、2ーチェニル又は3ーチェニルであり、フリルは、2ーフリル又は3ーフリルであり、ナフチルは、1ーナフチル又は2ーナフチルである。

- R8が(置換されていても良い)フェニル基、(置換されていても良い)チエニル基、(置換されていても良い)フリル基、(置換されていても良い)ナフチル基、炭素数3から8のシクロアルキル基、フェノキシ基から選ばれた1つ又は2つの置換基で置換された炭素数1から5のアルキルを表す例としては、ベンジル、フェネチル、フェニルプロピル、フェニルプチル、フェニルペンチル、ジ
- 10 フェニルメチル、2、2ージフェニルエチル、1、3ージフェニルプロピル、3、3ージフェニルプロピル、3、3ージフェニルー2ーメチルプロピル、3、3ージフェニルブチル、1、4ージフェニルブチル、2、4ージフェニルブチル、3、4ージフェニルブチル、4、4ージフェニルー2ーメチルブチル、4、4ージフェニルー3ーメチルブチル、4、4ージフェニルペンチル、5、5 ンチル、1、5ージフェニルペンチル、、4、5ージフェニルペンチル、5、5 ージフェニルペンチル、2ーチエニルメチル、3ーチエニルメチル、2ーフリル
- ペンチルメチル、シクロヘキシルメチル、フェノキシメチル、フェニル (2-チェニル) メチル、フェニル (2-フリル) メチル、ピス (2-チェニル) メチル、ピス (2-チェニル) メチル、ピス (2-チェニル) メチル、ピス (2-フリル) メチル、ジシクロヘキシルメチル等をあげることができる。

メチル、3ーフリルメチル、1ーナフチルメチル、2ーナフチルメチル、シクロ

R8が (置換されていても良い) フェニル基、(置換されていても良い) チエニル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) ナフチル基、炭素数3から8のシクロアルキル基、フェノキシ基から選ばれた1つ又は2つの置換基で置換された炭素数2から5のアルケニルを表す例としては、2ーフェニルビニル、3ーフェニルー2ープロペニル、2ーフェニルー1ーメチルビニル、4ーフェニルー3ープテニル、5ーフェニルー4ーペンテニル、2、2ージフェニルビニル、3、3ージフェニルー2ープロペニル、3、3ージフェニルー1ープロペニル、4、4ージフェニルー3ープテニル、1、4ージフェニルー

15

3-プテニル、2、4-ジフェニル-3-プテニル、3、4-ジフェニル-2-プテニル、4、4-ジフェニル-2-プテニル、4、4-ジフェニル-2-メチル-3-プテニル、4、4-ジフェニル-3-メチル-3-プテニル、5、5-ジフェニル-4-ペンテニル、1、5-ジフェニル-4-ペンテニル、、4、5-ジフェニル-3-ペンテニル、4、4-ジフェニル-2-ペンテニル、3、3-ピス(<math>2- テエニル)-2- プロピニル、3、3- ピス(2- テエニル)-2- プロピニル、3、3- ピス(2- アニール、3 (3- ピス(3- アニール、3- アニール 3- アニ

R8が(置換されていても良い)フェニル基、(置換されていても良い)チエニル基、(置換されていても良い)フリル基、(置換されていても良い)ナフチル基、炭素数3から8のシクロアルキル基、フェノキシ基から選ばれた1つ又は2つの置換基で置換された炭素数3から5のアルキニルを表す例としては、3ーフェニルー2ープロピニル、4ーフェニルー2ープチニル、5ーフェニルー3ーペンチニル、3、3ージフェニルー1ープロピニル、3、3ージフェニルー1ープチニル、4、4ージフェニルー2ープチニル、5、5ージフェニルー3ーペンチニル、4、4ージフェニルー2ープチニル、4、4ービス(2ーフリル)-2ープチニル、4、4ービス(1ーナフチル)-2ープチニル、4、4ージシクロヘキシルー2ープチニル、4ーフェノキシー2ープチニル、等をあげることができる。

20 R 8 が (置換されていても良い) フェニル基、(置換されていても良い) チエニル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) ナフチル基、炭素数 3 から 8 のシクロアルキル基、フェノキシ基から選ばれた 1 つ又は2 つの置換基で置換された炭素数 2 から 8 のアルコキシアルキルを表す例としては、2 ーベンジルオキシエチル、3 ーメトキシー3 ーフェニルプロピル、2 ー(ジフェニルメトキシ) ー1 ーメチルエチル、3 ー(ジフェニルメトキシ) プロピル、4 ー(ジフェニルメトキシ) ブチル、5 ー(ジフェニルメトキシ) ペンチル、6 ー(ジフェニルメトキシ) ヘキシル、7 ー(ジフェニルメトキシ) ヘプチル、2 ー(2、2 ージフェニルエトキシ) エチル、3 ー(2、2 ージフェニルエトキ

シ) プロピル、4-(2、2-ジフェニルエトキシ) プチル、6-(2、2-ジフェニルエトキシ) ヘキシル、3-(YZ(2-FZ)Z) プロピル、3-(YZ(2-FZ)Z) プロピル、3-(YZ(1-FZ)Z) メトキシ) プロピル、3-(YZ(1-FZ)Z) メトキシ) プロピル、3-(YZ(1-FZ)Z) プロピル、3-(YZ(1-FZ)Z) プロピル、3-(YZ(1-FZ)Z) プロピル、3-(YZ(1-FZ)Z) プロピル、3-(YZ(1-FZ)Z) プロピル等をあげることができる。

R8が(置換されていても良い)フェニル基、(置換されていても良い)チエ ニル基、 (置換されていても良い) フリル基、 (置換されていても良い) ナフチ ル基、炭素数3から8のシクロアルキル基、フェノキシ基から選ばれた1つ又は 2つの置換基で置換された炭素数1から5のヒドロキシアルキルを表す例として は、2-ヒドロキシー2-フェニルエチル、1-ヒドロキシー3-フェニルプロ 10 ピル、2ーヒドロキシー3ーフェニルプロピル、3、3ージフェニルー2ーヒド ロキシプロピル、3、3ージフェニルー2ーメチルー2ーヒドロキシプロピル、 4、4ジフェニルー2ーヒドロキシブチル、4、4ジフェニルー3ーヒドロキシ プチル、4、4ジフェニルー3ーメチルー2ーヒドロキシブチル、5、5ージ フェニルー2ーヒドロキシペンチル、5、5ージフェニルー3ーヒドロキシペン 15 チル、1ーヒドロキシー3ー(2ーチエニル)プロピル、1ーヒドロキシー3ー (2-フリル) プロピル、1-ヒドロキシー3-(1-ナフチル) プロピル、1-ヒドロキシー3-シクロヘキシルプロピル、1-ヒドロキシー3-フェノキシブ ロビル等をあげることができる。

20 R 8 が (置換されていても良い) フェニル基、(置換されていても良い) チエニル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) ナフチル基、炭素数 3 から 8 のシクロアルキル基、フェノキシ基から選ばれた 1 つ又は2つの置換基で置換された炭素数 2 から 8 のアルキルチオアルキルを表す例としては、2 ー (ジフェニルメチルチオ) エチル、3 ー (ジフェニルメチルチオ) ブロピル、5 ー (ジフェニルメチルチオ) ペンチル、2 ー (2 ー ジフェニルエチルチオ) エチル、3 ー (2 ー ジフェニルエチルチオ) プロピル、2 ー (ビス (2 ー チェニル) メチルチオ) エチル、2 ー (ビス (2 ー フリル) メチルチオ) エチル、2 ー (ビス (1 ー ナフチル) メチルチオ) エチル、2 ー (ジシクロヘキシルメチ

15

20

ルチオ) エチル、2- (フェノキシメチルチオ) エチル等をあげることができる。 R8が (置換されていても良い) フェニル基、 (置換されていても良い) チェニル基、 (置換されていても良い) ナフチル基、 炭素数 3 から 8 のシクロアルキル基、フェノキシ基から選ばれた 1 つ又は 2 つの置換基で置換された炭素数 1 から 5 のアミノアルキルを表す例としては、ジフェニルアミノメチル、2- (ジフェニルアミノ) エチル、3- (ジフェニルアミノ) ブロビル、4- (ジフェニルアミノ) ブチル、5- (ジフェニルアミノ) ブチル、2- (ビス (2-ナエニル) アミノ) エチル、2- (ビス (2-ナエニル) アミノ) エチル、2- (ビス (2-ナンリル) アミノ) エチル、2- (ビス (2-ナンリル) アミノ) エチル、2- (ビス (1-ナフチル) アミノ) エチル、2- (ジシクロヘキシルアミノ) エチル等をあげることができる。

R8中のフェニル基、ナフチル基、フリル基、チエニル基の置換基の例として、低級アルキル、フェニル、ヒドロキシ、低級アルキルオキシ、フェノキシ、ハロゲン、トリフルオロメチル、シアノ、ニトロ、アミノ、低級アルキルアミノ等を挙げることができ、好ましい低級アルキルとしてメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、secーブチル、ペンチルなどを挙げることができ、好ましい低級アルキルオキシとしてメトキシ、エトキシ、プロピルオキシ、イソプロピルオキシ、ブチルオキシ、イソブチルオキシ、secーブチルオキシ、tーブチルオキシ、ペンチルオキシ等を挙げることができ、好ましいいロゲンとしてフッ素、塩素、臭素、ヨウ素等を挙げることができ、好ましい低級アルキルアミノとして、メチルアミノ、ジメチルアミノ、エチルアミノ、ジエチルアミノ、ジイソプロピルアミノ、ジーtーブチルアミノなどを挙げることができる。

R9が炭素数1から5のアルキルを表す例としては、メチル、エチル、プロピル、プチル、ペンチル、イソプロピル、secーブチル、tープチル、イソブチル等をあげる事ができる。

R9が(置換されていても良い)フェニル基で置換された炭素数1から5のアルキルを表す例としては、ベンジル、フェネチル、3ーフェニルプロピル、4ーフェニルプチル、5ーフェニルペンチル等をあげることができる。

R®中のフェニル基の置換基の例として、低級アルキル、フェニル、ヒドロキシ、低級アルキルオキシ、フェノキシ、ハロゲン、トリフルオロメチル、シアノ、ニトロ、アミノ、低級アルキルアミノなどを挙げることができ、好ましい低級アルキルとしてメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、secーブチル、tーブチル、ペンチル等を挙げることができ、好ましい低級アルキルオキシとしてメトキシ、エトキシ、プロピルオキシ、イソプロピルオキシ、ブチルオキシ、イソブチルオキシ、secーブチルオキシ、tーブチルオキシ、ペンチルオキシなどを挙げることができ、好ましいハロゲンとしてフッ案、塩素、臭素、ヨウ素等を挙げることができ、好ましい低級アルキルアミノとして、メチルアミノ、ジメチルアミノ、エチルアミノ、ジエチルアミノ、ジイソプロピルアミノ、ジメチルアミノ、エチルアミノ、ジエチルアミノ、ジイソプロピルアミノ、ジーtーブチルアミノなどを挙げることができる。

前記一般式(I)で表される化合物の中には、不斉炭素および幾何異性体が存在するものがあるが、本発明の一般式(I)のなかには可能なすべての立体異性体および幾何異性体が含まれる。

25 次に本発明化合物の具体例の一部を列記するが、本発明はこれによってなんら制限を受けるものではない。

(3-((フェノキシアセチルアミノ)メチル)ベンソフラン-7-イルオキ)シ)酢酸

- (3-((2-フェノキシエチルスルホニルアミノ) メチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
- (3- ((フェニルスルホニルアミノ) メチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
- 5 (3-(ベンジルスルホニルアミノ)メチル)ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
 - (3- ((2-フェニルエチルスルホニルアミノ) メチル) ベンソフラン-7 -イルオキシ) 酢酸
- (3-((3-)) では、(3-) で
 - (3- ((4-フェニルプチルスルホニルアミノ) メチル) ベンソフラン-7 -イルオキシ) 酢酸
 - (3- ((5-フェニルペンチルスルホニルアミノ) メチル) ベンソフランー 7-イルオキシ) 酢酸
- 15 (3-((2-ナフチルスルホニルアミノ)メチル)ベンゾフラン-7-イルオキシ) 酢酸
 - (3-(ベンジルスルホニルアミノ)メチル)-2-メチルベンソフランー7-イルオキシ)酢酸
- (3-((2-フェニルエチルスルホニルアミノ)メチル)-2-メチルベン20 ソフラン-7-イルオキシ)酢酸
 - (3- ((3-フェニルプロピルスルホニルアミノ) メチル) -2-メチルベ ンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
 - (3-((2-フェニルエチルスルホニルアミノ) メチル) -2-イソプロピ ルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
- 25 (3-(2-(ベンジルスルホニルアミノ)エチル)ベンゾフラン-7-イル オキシ)酢酸
 - (3-(2-(N-ベンジルベンジルスルホニルアミノ) エチル) ベンゾフラ ン-7-イルオキシ) 酢酸

- (3-(2-(ベンジルスルホニルアミノ)エチル)-2-メチルベンゾフラ ン-7-イルオキシ)酢酸
- (3-(2-(2-フェニルエチルスルホニルアミノ) エチル) -2-メチル ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
- 5 (3-(2-(2、2-ジフェニルエチルスルホニルアミノ) エチル) ベンゾフラン-7-イルオキシ) 酢酸
 - (3-(2-(3、3-ジフェニルプロピルスルホニルアミノ) エチル) ベン ソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
- (3-(2-(2-フェニルエチルチオ) エチル) -2-メチルベンソフラン10 -7-イルオキシ) 酢酸
 - (3-(2-(2-フェニルエチルスルフィニル) エチル) -2-メチルベン ソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
 - (3- (2- (2-フェニルエチルスルホニル) エチル) -2-メチルベンソ フラン-7-イルオキシ) 酢酸
- 15 (3-(2-(ジフェニルメチリデンアミノオキシ) エチル) -2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
 - (3-((4-フェニルオキサゾール-2-イル) メチル) ベンソフラン-7 -イルオキシ) 酢酸
- (3-((4-(2-フェニルエチル) オキサソール-2-イル) メチル) べ20 ンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
 - (3-(2-(3-フェニルプロピルオキシ) エチル) ベンソフラン-7-イ ルオキシ) 酢酸
 - (3-(2-ベンジルオキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
 - (3-(2-(ジフェニルメトキシ) エチル) ベンソフラン-7-イルオキ
- 25 シ) 酢酸

- (3- (2- (3、3-ジフェニルプロピルオキシ) エチル) ベンゾフラン-7-イルオキシ) 酢酸
 - (3-(2-(4-フェニルベンジルオキシ) エチル) ベンソフラン-7-イ

ルオキシ)酢酸

(3- (2- (2-オキソー2-フェニルエトキシ) エチル) ベンゾフランー 7-イルオキシ) 酢酸

(3- ((3、3-ジフェニルプロピルオキシ) メチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

(3- ((2、2-ジフェニルエトキシ) メチル) ベンソフラン-7-イルオ キシ) 酢酸

(3-(ジフェニルメトキシメチル) ベンゾフラン-7-イルオキシ) 酢酸

(3-((2-フェニルプロピルオキシ) メチル) ベンゾフラン-7-イルオ

10 キシ) 酢酸

(3- ((1-ベンジル-2-フェニルエトキシ) メチル) ベンゾフランー 7 -イルオキシ) 酢酸

(3- ((1-メチル-2-フェニルエトキシ) メチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

15 (3-((2-フェニル-2-メトキシ-1-メチルエトキシ)メチル)ベン ソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

(3-((2-フェニルブチルオキシ) メチル) ベンソフラン-7-イルオキ

シ)酢酸

(3-((2-フェノキシエトキシ) メチル) ベンゾフランー 7-イルオキ

20 シ) 酢酸

(3- ((2- (ジフェニルメトキシ) エトキシ) メチル) ベンソフラン-7 -イルオキシ) 酢酸

(3- ((2-メチル-2-フェノキシプロピルオキシ) メチル) ベンソフラ ン-7-イルオキシ) 酢酸

25 (3-(2-(ジフェニルメトキシ) エトキシ) エチル) ベンソフラン -7-イルオキシ) 酢酸

(3-((3-(ジフェニルメトキシ) プロピルオキシ) メチル) ベンソフラ ン-7-イルオキシ) 酢酸 (3-(2-(ジフェニルメチルスルホニル)エチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸

16

- (3-(2-(ジフェニルメチルチオ) エチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
- 5 (3-(2-(ビス(4-メトキシフェニル)メチルチオ)エチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸
 - (3-(2-(ピス (4-ヒドロキシフェニル) メチルチオ) エチル) ベンゾ フラン-7-イルオキシ) 酢酸
- (3-(2-(ビス(4-クロロフェニル)メチルチオ)エチル)ベンゾフラ10 ン-7-イルオキシ)酢酸
 - (3-(2-(ピス (4-フルオロフェニル) メチルチオ) エチル) ベンソフ ラン-7-イルオキシ) 酢酸
 - (3-(2-(ジフェニルメチルチオ) エチル) ベンソフラン-6-イルオキシ) 酢酸
- 15 (3-((3、3-ジフェニルプロピルチオ)メチル)ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
 - (3-(3-(ジフェニルメチルチオ) プロピル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
 - (3-(3-(2-2-ジフェニルエチルチオ) プロピル) ベンソフラン-7
- 20 ーイルオキシ) 酢酸
 - (3-(3-(3、3-ジフェニルプロピルルチオ)プロピル)ベンソフラン -7-イルオキシ)酢酸
 - (3- ((ジフェニルメチルチオ) メチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
- 25 (3-((2、2-ジフェニルエチルチオ) メチル) ベンソフランー 7-イル オキシ) 酢酸
 - (3-(2-(2、2-ジフェニルエチルチオ) エチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

- (3- (2- (3、3-ジフェニルプロピルチオ) エチル) ベンソフラン-7 -イルオキシ) 酢酸
- (3-(2-(ジフェニルメチルチオ) エチル) -2-メチルベンゾフランー 7-イルオキシ) 酢酸
- 5 (3-(2-(ジフェニルメチルチオ)エチル)-2-ヒドロキシメチルベン ソフラン-7-イルオキシ)酢酸
 - (3-(2-(ジフェニルメチルチオ) エチル) -2-(2-ヒドロキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
- (3-(2-(ジフェニルメチルチオ)エチル)-2-(3-ヒドロキシプロ10 ピル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸
 - (3-((3、3-ジフェニル-2-プロペニルオキシ) メチル) ベンソフラ ン-7-イルオキシ) 酢酸
 - (3- ((2- (ジフェニルアミノ) エトキシ) メチル) ベンソフラン- 7-イルイキシ) 酢酸
- 15 (3-((2-(ジフェニルメトキシ) プロピルオキシ) メチル) ベンソフラ ン-7-イルオキシ) 酢酸
 - (3- ((1-メチル-2-(ジフェニルメトキシ) エトキシ) メチル) ベン ソフラン-7-イルオキシ) 酢酸
- (3- (2-ヒドロキシー5、5-ジフェニルプロピル) ベンソフラン-7-20 イルオキシ) 酢酸
 - (2-((3, 3-ジフェニルプロピルオキシ) メチル) ベンソフランー 7- イルオキシ) 酢酸
 - (2-((2, 2-ジフェニルエトキシ) メチル) ベンソフラン-7-イルオ キシ) 酢酸
- 25 (2-((3-(ジフェニルメトキシ) プロピルオキシ) メチル) ベンゾフラ ン-7-イルオキシ) 酢酸
 - (2- ((2- (ジフェニルメトキシ) エトキシ) メチル) ベンソフランー 7 -イルオキシ) 酢酸

(2-(ジフェニルメトキシメチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

(1-(2-(p-トリルスルホニルアミノ) エチル) インドールー <math>4-イルオキシ) 酢酸

(1-(2-(2-フェニルエチルスルホニルアミノ) エチル) インドールー

5 4ーイルオキシ) 酢酸

(1-(2-(フェニルスルホニルアミノ) エチル) インドール-<math>4-イルオキシ) 酢酸

(1-(2-(ベンジルスルホニルアミノ)エチル)インドールー4-イルオキシ)酢酸

10 (1-(2-(3-フェニルプロピルオキシ) エチル) インドールー4ーイル オキシ) 酢酸

(1-(2-(2-フェニルエトキシ) エチル) インドールー4-イルオキシ) 酢酸

(1-(2-(2, 2-ジフェニルエトキシ) エチル) インドールー4-イル

15 オキシ) 酢酸

(1-(2-(ジフェニルメトキシ) エチル) インドールー4-イルオキシ) 酢酸

(1-(2-(3, 3-ジフェニルプロピルオキシ) エチル) インドールー4-イルオキシ) 酢酸

20 (1-(5-フェニルペンチル) インドールー4-イルオキシ) 酢酸 (1-(2-(ジフェニルメチルチオ) エチル) インドールー4-イルオキシ) 酢酸

(1-(4、4-ジフェニルブチル) インドール<math>-4-イルオキシ)酢酸 (1-(2-(N-(ジフェニルメチル) アミノ) エチル) インドール<math>-4-

25 イルオキシ) 酢酸

(1-(2-(N,N-ジベンジルアミノ) エチル) インドールー<math>4-イルオキシ) 酢酸

(1-(2-(ジフェニルメチルチオ) エチル) インドリンー4ーイルオキ

シ) 酢酸

(1-(2-(ジフェニルメトキシ) エチル) インドリン-4-イルオキシ) 酢酸

(1-(2-(2, 2-ジフェニルエトキシ) エチル) インドリン-4-イルオキシ) 酢酸

(1-(2-(3, 3-ジフェニルプロピルオキシ) エチル) インドリン-4-イルオキシ) 酢酸、

3-(3-(2-ジフェニルメトキシエチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)プロピオン酸

10 4-(3-(2-ジフェニルメトキシエチル) ベンゾフラン-7-イルオキシ) 酪酸

(3-(2-ジフェニルメトキシエチル) ベンソフラン-7-イルチオ) 酢酸 3-(3-(2-ジフェニルメトキシエチル) ベンソフラン-7-イルチオ) プロピオン酸

15 4-(3-(2-ジフェニルメトキシエチル) ベンソフラン-7-イルチオ)酪酸

3- (3- (2-ジフェニルメトキシエチル) ベンソフラン-7-イル) プロ ピオン酸

4- (3- (2-ジフェニルメトキシエチル) ベンソフラン-7-イル) 酪酸

20 5- (3- (2-ジフェニルメトキシエチル) ベンゾフラン-7-イル) 吉草 酸

及びこれらのメチルエステル、エチルエステル、プロピルエステル、イソプロピ ルエステル、ブチルエステル、tーブチルエステル、ペンチルエステル等をあげ ることができる。

25

次に本発明に含まれる化合物の一部のものについて製造法の一例を示すが、本 発明の範囲はこれによってなんら制限を受けるものではない。。

本発明に含まれる化合物のうち、 R^1 が $-OCH_2COOH$ または $-OCH_2COOM$ eであり、 R^2 が $-CR^4=CR^5-O$ -である化合物のうち R^4 が前記定義に同じであり、 R^5 が水素または炭素数1から5のアルキル、炭素数1から5のヒドロキシアルキルである化合物は製造法Aに示す方法によって製造することができる中間体($\underline{6}$)を出発原料として製造することができる。

なお、下記の工程において、反応温度が特に記載されていないものは、室温で 反応を行なうことが可能なものである。

10 【反応式1】

$$COOMe$$
 $COOMe$ $COOMe$ $A-2$ $COOMe$ $A-2$ $COOMe$ $A-2$ $COOR^{51}$ $COOR^{51}$ $A-3$ $A-3$

(式中 R^{50} は水素または水酸基、 R^{51} は炭素数1から5のアルキル、 R^{52} は水素または炭素数1から5のアルキルを表す。)

製造法Aの原料としては、市販で容易に入手可能なo-パニリン($R^{50}=H$)または3-メトキシサリチル酸($R^{50}=OH$)を用いることができる。

工程A-1は3-メトキシサリチル酸のエステル化工程である。本工程は、種

々のエステル化反応を用いることができるが、メタノール中、触媒量の酸と共に加熱することによって容易に達成することができる。反応温度は30℃からメタノールの遺流温度が好ましい。酸触媒としては塩酸、硫酸、pートルエンスルホン酸が最も好ましく用いられる。

工程A-2は、o-バニリン及び3-メトキシサリチル酸エステルのアルキル化工程である。本工程は塩基の存在下、o-バニリン及び3-メトキシサリチル酸エステルの水酸基と、炭素数1から6の2-プロモアルキルカルボン酸のR⁵¹ エステルを反応させることによって行われる。塩基としては炭酸カリウム、水素化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウムが好ましく用いられる。溶媒としては種々の極性溶媒を用いることができ、特に好ましくはメタノール、アセトン、DMFが用いられる。

工程A-3は閉環工程である。本工程は塩基を用いてエステルのα位にアニオンを発生させ、分子内アルデヒド及びエステルに求核攻撃させることにより達成される。塩基としては種々のものを使用することができるが、好ましくは t ーブトキシカリウム、水素化ナトリウムが用いられるがこれに限られるものではない。溶媒としては種々のものを用いることができるが、トルエン、THF,ジメトキシエタン、DMFが好ましく用いられる。反応温度は-20 ℃から120 ℃の間で行うのが好ましい。

工程A-4は水酸基の酸化工程である。酸化反応は多くの方法が知られている
20 が、本工程は取扱いの容易なクロム酸系の酸化剤で充分行うことができる。しか
しながら、もちろんこれに限られるものではない。

本発明に含まれる化合物のうち、 R^1 が-OCH $_2$ COOHまたは-OCH $_2$ COOMe、 R^2 が-CR $_4$ =CR $_5$ -O-vある化合物のうち R^4 が-CH $_2$ NHSO $_2$ - R^8 または-CH $_2$ NHCO- R^8 vあり、 R^5 が水素、炭素数 1から 5のアルキルである化合物は製造法Bに示す方法によって製造することができる。

【反応式2】

(式中、 R^{51} 、 R^{52} は前記定義に同じであり、 R^{53} は塩素または臭素を表し、 R^{54} はアシル基を表し、 R^{8} は前記定義に同じである)

工程B-1は脱炭酸工程である。本工程は含水ジオキサン、含水 t ープチルア ルコールまたは酢酸中、酸存在下で還流温度に加熱することにより行われる。酸 としては、塩酸、硫酸が特に好ましく用いられる。またこの工程で得られる化合

(製造法B)

物($\underline{7}$)のうち、 R^{52} が水素のものは文献既知の方法(J. Org. Chem., $\underline{53}$, $\underline{423-425}$, (1988))によっても得ることができる。

工程B-2はケトン (7) への脱離基R 53 で置換されたメチル基導入工程である。本工程は、クロロメチルリチウムまたはプロモメチルリチウムをケトン (7) に求核攻撃させることにより行われる。本工程で使用するクロロメチルリチウムおよびプロモメチルリチウムは文献(Tetrahedron, 27, 6109-6114(1971) および Tetrahedron, 28, 3009-3013(1972)). に調製法の一例が記載されている。本工程の 溶媒としては、非プロトン性溶媒が用いられ、好ましくはエーテル、THF, ジメトキシエタンが用いられるが、これに限ったものではない。反応温度は-100 $^{\circ}$ $^{$

工程B-3は化合物 (9) へのアジド導入工程である。本工程は化合物 (8) とアジ化ナトリウムを、溶媒の還流温度に加熱することにより行われる。溶媒としては、THFおよびメタノールと水との混合溶媒が好ましく用いられる。

工程B-4はアジドの還元工程である。本工程は種々の還元剤を用いることができるが、好ましくは水素化リチウムアルミニウム、水素化ジイソブチルアルミニウムが用いられる。しかしながら、もちろんこれに限ったものではない。

工程B-5はフェノール性メチルエーテルの脱保護工程である。本工程は化合物 (10) をチオールのナトリウムまたはカリウム塩と共に加熱することにより行われる。チオールとしては、低級アルキルチオールが好ましく用いられ、特に好ましくはプロパンチオールが用いられる。溶媒としては、DMFが好ましく用いられ、反応温度は50~150 ℃、好ましくは80~120 ℃で行われる。

工程B-6はアシル基導入工程であり、本工程により化合物(11)のアミノ基および水酸基の両方がアシル基で保護される。アシル基としてはアセチル基、ベンソイル基および両者の誘導体を用いることができる。反応は通常の条件、例えば化合物(11)をトリエチルアミン、ピリジンなどの3級アミン存在下、相当する酸塩化物および酸無水物によりTHF,ジクロロメタンおよびDMF中で反応させることにより行うことができる。また化合物(11)を単離せずに、工程B-5およびB-6を続けて行って、化合物(10)から直接化合物(12)に誘導することもできる。

工程B-7はフェノール性アシル基を脱保護し、酢酸単位を導入する工程である。本工程は塩基を用いてフェノール性のアシル基のみを選択的に脱保護した後、溶媒をDMFに変えてプロモ酢酸メチルで処理することにより行われる。塩基としては、炭酸カリウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウムが好ましく用いられる。溶媒としては好ましくはメタノール、エタノールを用いることができるが、THFまたはジオキサンを用いてもよい。

工程B-8はアミド (13) をスルホンアミド (14) に変換する工程である。本工程は化合物 (13) をメタノール中で酸と共に還流温度に加熱することによりアミドをアミンへと変換し、その後溶媒をジクロロメタン、DMFあるいはTHFに変えて、トリエチルアミンあるいはピリジンの存在下相当するスルホニルクロライドと反応させることにより行われる。また上記アミンを溶媒として反応を行っても良い。酸としては塩酸、硫酸が好ましく用いられる。

工程B-9はメチルエステルの加水分解工程である。本工程は化合物(14)をメタノール中、塩基の水溶液で処理することにより行われる。塩基としては水酸化ナトリウム、水酸化カリウムまたは水酸化リチウムが好ましく用いられる。

本発明に含まれる化合物のうち、 R^1 が $-OCH_2COOH$ または $-OCH_2$ COOMe、 R^2 が $-CR^4$ = CR^5 -O-である化合物のうち、 R^4 が $-CH_2$ - CH_2 - $NHSO_2$ - R^8 であり、 R^5 は水素、炭素数 1 から 5 のアルキルである化合物は製造法 Cに示す方法によって製造することができる。

【反応式3】

10

15

20

25

(式中 R^{8} 、 R^{52} は前記定義に同じであり、 R^{55} は臭素またはp-トルエンスルホニルオキシ、メタンスルホニルオキシを表す)。

工程C-1は製造法Bで得ることができる化合物(7)への、酢酸単位の導入工程である。本工程はメチル(トリフェニルホスホラニリデン)アセテートを用いたWittig反応、またはブロモ酢酸メチルと亜鉛を用いたReformatsky 反応とそれに続く脱水反応により達成される。Wittig反応の溶媒としてはトルエン、キシレンが好ましく用いられ、通常は還流温度にて反応を行うことができる。Reformatsky 反応の場合は、溶媒としては非プロトン性溶媒が用いられ、好ましくはエーテル、THFが用いられる。反応温度は-78℃から100℃の間で行われ、好ましくは-20℃から50℃の間で行われる。脱水反応は得られた3級アルコールを酸触媒で処理することにより達成される。酸触媒としてはギ酸、塩酸、硫酸、pートルエンスルホン酸が好ましく用いられるがこの限りではない

工程C-2は、メチルエステルの還元工程である。エステルの還元方法については種々の方法が知られており、本工程においても種々の方法を用いることができるが、水素化リチウムアルミニウム、水素化ジイソプチルアルミニウムが簡便かつ高収率なため好ましい。しかし、もちろんこれに限定されるものではない。 容媒としては、エーテル、THF、トルエンが好ましく用いられる。

工程C-3はメチルエーテルの脱保護工程である。本工程は工程B-5と同様の方法により行われる。

また化合物(18)は、工程C-4およびC-5によっても得ることができる。 工程C-4はルイス酸によるメチルエーテルの脱保護工程である。ルイス酸と しては、種々のものを用いることができ、ボロントリブロマイドが好ましく用い られるがこれに限られるものではない。溶媒としてはベンゼン、トルエン、ジク ロロメタン、四塩化炭素が好ましく用いられる。反応温度は-80 ℃から25℃の間 から選択され、好ましくは-80 ~-60 ℃でルイス酸を加えて、その後0℃から30 ℃まで温度を上げて反応を完結させることにより行われる。

工程C-5はメチルエステルの還元工程であり、工程C-2と同様の方法により行うことができる。

工程C-6は酢酸単位の導入工程である。本工程は塩基でフェノール性水酸基

の水素を引き抜いた後、プロモ酢酸メチルとカップリングさせることにより行われる。塩基としては炭酸カリウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウムが好ましく用いられる。反応溶媒は極性溶媒を用いることができ、DMFが好ましく用いられる。

工程C-7は水酸基を臭素、p-トルエンスルホニルオキシ、メタンスルホニルオキシ基に変換する工程である。R⁵⁵が臭素の場合、臭素化剤としてはチオニルブロマイド、トリフェニルホスフィン+四臭化炭素、トリフェニルホスフィン+N-ブロモスクシイミドが好ましく用いられるがこれに限られるものではない。溶媒はDMF、THF、エーテルが好ましく用いられまた無溶媒でチオニルブロマイドを溶媒の代わりとして用いても良い。反応温度は-20~100℃の間から選択され、好ましくは-20~50℃で行われる。R⁵⁵がpートルエンスルホニルオキシ及びメタンスルホニルオキシ基である場合は、常法により水酸基のトシル化及びメシル化を行うことにより得ることができる。すなわち、THF、DMF、あるいはジクロロメタン中で、トリエチルアミンあるいはピリジンの存在下、p-トルエンスルホニルクロライド及びメタンスホニルクロライドによりトシル化またはメシル化を行えば良い。

工程C-8はアジド基の導入工程である。本工程は工程B-3と同様の方法により行うことができる。

工程C-9はアジドの還元工程である。本工程は化合物(22)を水素雰囲気下、 20 パラジウムー炭素を触媒として行うことができる。溶媒としてはメタノール、T HFが好ましく用いられる。反応温度は0~50℃で行われる。

工程C-10はアミノ基をスルホンアミドへと変換する工程である。本工程は 3級アミンの存在下、化合物 (23) を相当するスルホニルクロライドと反応させ ることにより行われる。3級アミンとしては、トリエチルアミン、ピリジン、ジイソプロピルエチルアミンが好ましく用いられるがこれに限られるものではない。 溶媒としてはTHF、ジクロロメタンが好ましく用いられるが、3級アミンを溶 媒として用いても良い。

工程C-11はメチルエステルの加水分解工程であり、工程B-9と同様の方法により行うことができる。

5 【反応式4】

20

25

$$R^{53}$$
 R^{52}
 R^{52}

(製造法D)

(式中R ⁸、R⁵²、R⁵³は前記定義に同じであり、 Z は酸素または硫黄を表す

工程D-1は、工程B-2から得られる化合物(8)のエーテルおよびチオエーテル化工程である。本工程はあらかじめ調製したR8-OHまたはR8-SHのナトリウムあるいはカリウム塩中に、化合物(8)を加えることにより行われる。塩基としては、金属カリウム、水素化カリウム、tーブトキシカリウム、金属ナトリウム、水素化ナトリウムを用いることができ、好ましくは水素化ナトリウム、tーブトキシカリウムを用いることにより行われる。また Zが硫黄の場合は、R8-SHと化合物(8)の混合溶液に塩基として炭酸カリウムを加えてもよい。溶媒としては非プロトン性溶媒を用いることができ、好ましくはTHF, DMF、アセトンが用いられる。反応温度は、-20 ~100 ℃から選択され、好ま

PCT/JP96/00011

しくは-10~30℃で行われる。

工程D-2はメチルエーテルの脱保護工程であり、工程B-5と同様の方法に より行うことができる。

工程D-3は、酢酸単位の導入工程であり、工程C-6と同様の方法により行 うことができる。

工程D-4は、メチルエステルの加水分解工程であり、工程B-9と同様の方 法により行うことができる。

本発明に含まれる化合物のうち、R¹が-OCH₂COOHまたは-OCH₂ COOMe、 R^2 が $-CR^4$ = CR^5 -O-である化合物のうち、 R^4 が-CH10 2-CH2-O-R⁸でありR⁵が水素または炭素数1から5のアルキルである 化合物は製造法Eに示す方法によって製造することができる。

【反応式5】

15
$$R^{52}$$
 $E-1$ R^{52} R

(製造法E)

15

(式中 R^{8} 、 R^{52} は前記定義に同じであり、 R^{56} はメチルあるいはテトラヒドロピラニルを表す)。

工程E-1は、工程C-4により得ることのできる化合物(19)の水酸基をテトラヒドロピラニル基で保護する工程である。本工程は通常のテトラヒドロピラニル化の条件で行うことができる。すなわち、触媒量のp-トルエンスルホン酸の存在下、2、3-ジヒドロピランと化合物(19)を反応させることにより行う。工程E-2はメチルエステルの還元工程であり、工程C-2と同様の方法により行うことができる。

工程E-3以降は化合物 (31) $(R^{56}=THP)$ または工程C-2によって得ることができる化合物 (17) $(R^{56}=Me)$ を原料として行う。

工程E-3は、化合物(32)への側鎖導入工程である。本工程は化合物(32)の水酸基を塩基によりアルコキサイドとした後、R8-C1またはR8-Brを加えることにより行われる。塩基としては、金属カリウム、水素化カリウム、tープトキシカリウム、金属ナトリウム、水素化ナトリウムなどを用いることができ、好ましくはtープトキシカリウム、水素化ナトリウムが用いられるこれに限定されるものではない。溶媒としては非プロトン性の溶媒が用いられ、好ましくはTHF、DMFが用いられるがこれに限られるものではない。反応温度は、-20~100℃から選択され、好ましくは-10~30℃で行われる。

工程E-4は保護された水酸基の脱保護工程である。R⁵⁶がテトラヒドロピラ ニルの場合は、化合物 (33) を酸で処理することにより行われる。酸としては塩酸、硫酸、酢酸を用いることができる。溶媒としてはTHF, DMF, メタノール、エタノール、ジオキサン、およびこれらと水の混合溶媒が用いられる。反応温度は0~100 ℃から選択され、好ましくは10~50℃で行われる。また、R⁵⁶がメチルの場合は、工程B-5と同様の方法により行うことができる。

25 工程E-5は化合物(34)への酢酸単位の導入工程であり、工程C-6と同様の方法により行うことができる。

工程E-6はメチルエステルの加水分解工程であり、工程B-9と同様の方法により行なうことができる。

本発明に含まれる化合物のうち、R 1 が-OCH $_2$ COOHまたは-OCH $_2$

COOMe、 R^2 が $-CR^4=CR^5-O-$ である化合物のうち、 R^4 が $-CH_2-CH_2-O-N=CPh_2$ または $-CH_2-CH_2-S$ (O) $p-R^8$ (pは $0\sim2$ の整数を表す) であり R^5 が水素または炭素数 1 から 5 のアルキルである化合物は製造法 Fに示す方法によって製造することができる。

【反応式6】

(式中R 8 、R 52 , R 55 、R 56 は前記定義に同じであり、R 57 は $^{-0}$ -N $^{-0}$ -CP h $_{2}$ あるいは $^{-5}$ -R 8 を表す)。

工程F-1は、水酸基を脱離基 R^{55} へと変換する工程であり工程C-7と同様の方法により行われる。

5 工程F-2は化合物(37)への側鎖導入工程である。本工程はPh2C=N-OHまたはR8-SHの水酸基またはチオール基の水素を塩基により引き抜き、化合物(37)を加えることによって行われる。塩基としては、金属カリウム、水素化カリウム、t-ブトキシカリウム、金属ナトリウム、水素化ナトリウムなどを用いることができ、好ましくはt-ブトキシカリウム、水素化ナトリウムが用いられるがこれに限定されるものではない。溶媒としては非プロトン性の溶媒が用いられ、好ましくはTHF、DMFが用いられるがこれに限られるものではない。反応温度は、-20~100℃から選択され、好ましくは-10~25℃で行われる。工程F-3はメチルまたはテトラヒドロピラニル基の脱保護工程であり、工程B-5またはE-4と同様の方法により行われる。

15 工程F-4 は化合物 (39) への酢酸単位の導入工程であり、工程C-6 と同様 の方法により行うことができる。

また工程F-4で得られる化合物($\underline{40}$)は、製造法Cで得られる化合物($\underline{21}$)に工程F-2と同様の方法によって側鎖を導入することによっても得ることができる。

20 工程F-5はメチルエステルの加水分解工程であり、工程B-9と同様の方法 により行うことができる。

工程F-6は、スルフィド ($\underline{42}$) をスルホキサイド ($\underline{43}$) へと酸化する工程である。本工程は、メタノール中、化合物 ($\underline{42}$) をN-プロモスクシイミドで処理することによって行われる。

25 工程F-8は、スルフィド(42)をスルホン(45)へと変換する工程である。 本工程は、ジクロロメタン中、化合物(42)を過酸で処理することにより行われる。 過酸としては、過酢酸、過安息香酸、m-クロロ過安息香酸、トリフルオロ 過酢酸を用いることができ、好ましくはm-クロロ過安息香酸を用いることができる。 しかしながら、もちろんこれに限ったものではない。 溶媒としてはジクロ

ロメタンが好ましく用いられ、反応温度は-20~50℃、好ましくは 0~25℃で行うことができる。

工程F-7およびF-9はメチルエステルの加水分解工程であり、工程B-9と同様の方法により行われる。

本発明に含まれる化合物のうち、 R^1 が $-OCH_2COOH$ または $-OCH_2$ COOMe、 R^2 が $-CR^4$ = CR^5 -O-である化合物のうち、 R^4 が $-CH_2$ - CH_2 -S- R^8 であり R^5 がヒドロキシメチルである化合物は製造法Gに示す方法によって製造することができる。

【反応式7】

(式中R⁸、R⁵¹, R⁵⁵、は前記定義に同じである)。

25 工程G-1はエステルの還元工程である。本工程は工程Aの方法によって得ることができる化合物 (47) をまず塩基で処理してエノレートとした後、還元剤でエステルのみを還元することにより達成される。塩基としては金属ナトリウム、水素化ナトリウム、が好ましく用いられる。還元剤としては種々のものを用いることができるが、水素化リチウムアルミニウム、水素化ジイソプチルアルミニウ

ムが好ましく用いられる。溶媒は非プロトン性溶媒が用いられ、好ましくはエーテル、THF、ジオキサンを用いることができる。反応温度は-78 ℃から100 ℃の間から選択され、好ましくは塩基を加えて還流温度に加熱した後、0℃に冷却して還元剤を加えることによって行うことができる。

5 工程G-2は化合物(48)の水酸基をメトキシメチル基で保護する工程である。 本工程は化合物(48)を五酸化リンの存在下、ジメトキシメタンで処理すること により行われる。溶媒としてはジクロロメタンが好ましく用いられる。

工程G-3は酢酸単位の導入工程であり、工程C-1と同様の方法によって行われる。

10 工程G-4は、エステルの還元工程であり、工程C-2と同様の方法によって 行われる。

工程G-5は、化合物(<u>51</u>)の水酸基を脱離基に変換する工程であり、工程C-7と同様の方法によって行われる。

工程G-6はチオエーテルの導入工程であり、工程D-1と同様の方法によっ
15 て行われる。

工程G-7はメトキシメチル基の脱保護工程である。本工程は、化合物 (53) を触媒量の酸で処理することにより達成される。酸としては、p-トルエンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸ピリジニウムが好ましく用いられる。溶媒としては種々のアルコールが好ましく、特に好ましくは t ープチルアルコールが用い

20 られる。反応温度は O ℃から200 ℃の間で行われるが、好ましくは溶媒として t ープチルアルコールを用いて還流温度で行うことができる。

工程G-8は、メチルエーテルの脱保護と、フェノールへの酢酸の導入工程である。本工程は工程B-5および工程C-6と同様の方法によって行うことができる。

25 工程G-10はエステルの加水分解工程であり、工程B-9と同様の方法によって行うことができる。

本発明に含まれる化合物のうち、R 1 が-OCH $_2$ COOHまたは-OCH $_2$ COOMe、R 2 が-CR 4 =CR 5 -O-である化合物のうち、R 4 が-CH $_2$ -CH $_2$ -S -R 8 でありR 5 がヒドロキシエチルである化合物は製造法Hに

示す方法によって製造することができる。

【反応式8】

(製造法H)

(式中R⁸、R⁵¹, R⁵⁵、は前記定義に同じである)。

工程H-1はアリル基の導入工程である。本工程は化合物(47)を塩基を用いてエノレートとした後、アリルブロマイドで処理することによって達成される。 塩基としては水素化ナトリウムが最も好ましく用いられるが、この限りではない。 溶媒としては、種々のものを用いることができ、DMF, THF, エーテル、トルエンが好ましい。また本工程は工程A-3の反応終了後得られる化合物(47)

裕県としては、福々のものを用いることができ、DMF、THF、エーアル、トルエンが好ましい。また本工程は工程A-3の反応終了後得られる化合物(47)の金属塩を減取してアリルブロマイドで処理することによっても達成される。本工程ではC-アリル体とO-アリル体の混合物となるが、抽出操作後Claise転移を行うことによって、O-アリル体はC-アリル体へと変換することができる。

Claise転移は、Cーアリル体とOーアリル体の混合物をベンゼンまたはトルエン中、還流温度で処理することによって容易に行うことができる。

工程H-2は脱炭酸工程であり、工程B-1と同様の方法によって行うことができる。

工程H-3は酢酸単位の導入工程であり、工程C-1と同様の方法によって行 うことができる。

工程H-4はメチル基の脱保護工程であり、工程C-4と同様の方法によって行うことができる。

工程H-5はエステルの還元工程であり、工程C-2と同様の方法によって行うことができる。

20 工程H-6は酢酸単位の導入工程であり、工程C-6と同様の方法によって行うことができる。

工程H-7は化合物(62)の水酸基をテトラヒドロピラニルエーテルで保護する工程である。本工程は触媒量の酸の存在下、ジヒドロピランで処理することによって行われる。酸としては塩酸、硫酸、p-トルエンスルホン酸が好ましく用いられる。溶媒としては種々のものを用いることができるがTHF, ジクロロメタンが好ましい。

工程H-8はアリル基の切断工程である。本工程は化合物(<u>63</u>)を酸化剤によって2重結合を酸化的に切断することにより達成される。酸化剤としては、四酸化オスミウム/過ヨウ素酸ナトリウム、過マンガン酸カリウムが好ましく用いら

15

20

れる。溶媒としてはジクロロメタン、tープチルアルコールが特に好ましい。反 広温度は-20 ℃から50℃の間でおこわれるのが好ましい。

工程H-9はアルデヒドの還元工程である。本工程は化合物(64)のアルデヒドのみを選択的に還元する工程であり、還元剤としては水素化ホウ素ナトリウムが好ましく用いられる。溶媒としてはメタノール、エタノールまたはTHFと水の混合溶媒が好ましく用いられる。反応温度は-20℃から30℃が好ましい。

工程H-10は化合物 (65) の水酸基をアセチル基で保護する工程である。本工程は通常のアセチル化反応を用いることができ、好ましくは無水酢酸/ピリジン、塩化アセチル/トリエチルアミン、塩化アセチル/ピリジンの系が好ましい。 溶媒としてはジクロロメタン、エーテル、THFが好ましく用いられる。反応温度は-20 ℃から30℃が好ましい。

工程H-11はテトラヒドロピラニル基の脱保護工程であり工程E-4と同様 の方法によって行うことができる。

工程H-12は化合物($\underline{67}$)の水酸基を脱離基へと変換する工程であり、工程C-7と同様の方法によって行うことができる。

工程H-13はチオエーテル側鎖の導入工程であり、工程D-1と同様の方法によって行うことができる。

工程H-14はメチルエステルの加水分解工程であり、本工程によってアセチル基も同時に除去される。本工程は工程B-9と同様の方法によって行うことができる。

本発明に含まれる化合物のうち、R 1 が-OCH $_2$ COOHまたは-OCH $_2$ COOMe、R 2 が-CR 4 =CR 5 -O-である化合物のうち、R 4 が-CH $_2$ -CH $_2$ -S-R 8 でありR 5 がヒドロキシプロピルである化合物は製造法 Iに示す方法によって製造することができる。

【反応式9】

(製造法!)

(式中R8、R55、は前記定義に同じである)。

工程 I - 1 はエステルの還元工程であり、工程 C - 2 と同様の方法によって行うことができる。

工程 I - 2 はメチル基の脱保護工程であり、工程 B - 5 と同様の方法によって行うことができる。本工程によって 2 位アリル基の二重結合の異性化も同時に行われる。

工程 I - 3 は酢酸単位の導入工程であり、工程 C - 6 と同様の方法によって行うことができる。

工程I-4は化合物 (<u>73</u>) の水酸基をテトラヒドロピラニル基で保護する工程 10 であり、工程H-7と同様の方法によって行うことができる。

工程 I - 5 は化合物 (74) への臭素の導入工程である。本工程では、Nープロモスクシイミドを用いて 2 位側鎖のアリル位に臭素を導入する。溶媒としてはベンゼン、四塩化炭素、クロロホルムが好ましく用いられ、これら溶媒の還流温度で反応を行うのが好ましい。またラジカル開始剤として過酸やアゾイソプチロニトリル (A I BN) を加えて反応を行うこともできる。

工程 I − 6 は、アセトキシ基の導入工程である。本工程は化合物(<u>75</u>)を酢酸の金属塩で処理することによって、達成される。金属塩としてはナトリウム、カリウムが好ましい。溶媒としてはDMF、THFが好ましく用いられる。反応温度は20℃から100 ℃の間で行うことができる。

20 工程 I - 7 は二重結合の還元工程である。本工程は触媒を用いた、接触水素添加によって行うことができる。触媒としては金属パラジウム、酸化白金及びこれらを担体に保持させたものが好ましく用いられる。溶媒としてはメタノール、エタノール、THFが好ましく用いられる。反応温度は0℃から50℃の間で行うことができる。また本工程においてテトラヒドロピラニル基の脱保護も同時に行われる。

工程 I-8 は化合物(77)の水酸基を脱離基へと変換する工程であり、工程 C-7 と同様の方法によって行うことができる。

工程 I ー 9 はチオエーテル側鎖の導入工程であり、工程 D ー 1 と同様の方法によって行うことができる。

工程 I - 1 0 はメチルエステルの加水分解工程であり、本工程によってアセチル基も同時に除去される。本工程は工程 B - 9 と同様の方法によって行うことができる。

本発明に含まれる化合物のうち、 R^1 が $-OCH_2COOH$ または $-OCH_2COOMe$ 、 R^2 が $-CR^4$ = CR^5 -O-である化合物のうち、 R^4 が $-CH_2$ - CH_2 - CH_2 - CH_2 -S- R^8 である化合物は製造法」に示す方法によって製造することができる。

【反応式10】

(式中R⁸、R⁵²、R⁵⁵は前記定義に同じである)。

工程 J - 1 はアリル基導入工程である。本工程は化合物(<u>7</u>)に塩化セリウム 存在下、アリルリチウムまたはアリルグリニヤ試薬を反応させて、生成する 3 級 アルコール体を脱水させるることによって行うことができる。溶媒としては非プ ロトン性溶媒を用いることができ、好ましくはTHF、エーテルで行うことができる。反応温度は-78 ℃から10℃の間から選ばれる。脱水反応は、酸触媒を用いてベンゼン中、還流することによって好ましく行うことができる。酸触媒としては、pートルエンスルホン酸が好ましく用いられる。

5 工程 J - 2 は化合物 (81) の二重結合の酸化工程である。本工程はハイドロボレーションと、それに続く酸化反応によって達成される。用いるボラン誘導体としてはジボラン、ボラン錯体、アルキルボランなど種々のものが可能であるが、好ましくはボランとジメチルスルフィドまたはTHFの錯体を用いることができる。溶媒としてはTHF, エーテルが好ましく用いられる。反応温度は、-20 ℃から50℃の間が好ましい。酸化反応はアルキル条件下、過酸または過酸化水素を用いるのが好ましい。溶媒としてはメタノールまたはエタノールが好ましく用いられ、反応温度は10℃から50℃の間が好ましい。

工程 J - 3 はメチル基の脱保護工程であり、工程 C - 4 と同様の方法によって行うことができる。

15 工程 J - 4 は酢酸単位の導入工程であり、工程 C - 6 と同様の方法によって行うことができる。

工程 J - 5 は化合物 (84) の水酸基を脱離基へと変換する工程であり、工程 C - 7 と同様の方法によって行うことができる。

工程 J - 6 はチオエーテル側鎖の導入工程であり、工程D-1 と同様の方法に 20 よって行うことができる。

工程 J - 7 はメチルエステルの加水分解工程であり、工程 B - 9 と同様の方法によって行うことができる。

本発明に含まれる化合物のうち、 R^1 が $-OCH_2COOH$ または $-OCH_2COOMe$ であり、 R^2 が $-CR^4=CR^5-O$ -である化合物のう $5R^4$ が $-CH_2-CH$ (OH) $-R^8$ であり、 R^5 が水素または炭素数 1 から 5のアルキルである化合物は製造法Kに示す方法によって製造することができる。

5 【反応式11】

(製造法K)

(式中R 8、R 52は前規定義に同じである)

工程K-1はメチルエステルをアルデヒドへと還元する工程である。還元剤と しては種々のものを用いることができるが、水素化ジイソプチルアルミニウムが 好ましく用いることができる。溶媒としては非プロトン性溶媒を用いることがで き、ジクロロメタン、THFが好ましい。反応温度は-100℃から10℃の間で行う ことができる。

工程K-2は、側鎖の導入工程である。本工程は R^8-L iまたは R^8-M g

-R58 (R58は塩素または臭素を表す)を化合物 (88) と反応させることによって行うことができる。溶媒としては非プロトン性溶媒を用いることができTHF, エーテルがとくに好ましい。反応温度は、-78 ℃から10℃の間で行うことができる。

5 工程K-3はメチルエーテルの脱保護工程であり、工程B-5と同様の方法によって行うことができる。

工程K-4は水酸基をアセチル基で保護する工程であり、工程H-10と同様の方法によって行うことができる。

工程K-5はアセチル基の脱保護工程である。本工程は化合物(91)を塩基で
0 処理することによって行われる。塩基としては炭酸カリウム、水酸化カリウム、
水酸化ナトリウムが好ましく用いられる。溶媒としてはメタノール、エタノール
またはこれらと水の混合溶媒が最も好ましく用いることができる。反応温度は 0
℃から50℃の間で行うことができる。

工程K-6は酢酸単位の導入工程であり、工程C-6と同様の方法によって行15 うことができる。

工程K-7はメチルエステルの加水分解工程であり、工程B-9と同様の方法によって行うことができる。

本発明に含まれる化合物のうち、 R^1 が $-OCH_2COOH$ または $-OCH_2$ COOMe、 R^2 が $-CHR^4$ = CHR^5 -O-である化合物のうち、 R^4 が式 $-O-CH_2-W-R^8$ (Wは式(IIa)を表す)であり R^5 が水素または炭素数1から5のアルキルである化合物は製造法Lに示す方法によって製造することができる。

【反応式12】

(製造法L)

(式中R 8、R 52は前記定義に同じである)。

20 工程L-1はメチルエステルの加水分解工程であり、工程B-9と同様の方法 により行うことができる。

工程L-2は、カルボン酸(95)のアルキル化工程である。本工程はカルボン酸(95)を塩基で塩にした後、R $^8-CO-CH_2-B_1$ と縮合させるか、または脱水剤を用いてR $^8-CO-CH_2-OH$ とカルボン酸を脱水縮合させることにより行われる。塩基としては、炭酸カリウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、水素化ナトリウムが好ましく用いられるがこの限りではない。脱水剤としてはジシクロヘキシルカルボジイミドが好ましく用いられるがこれに限られるものではない。塩基を用いる時の溶媒としては、THF,DMFが好ましく用いられる。またメタノール中でカルボン酸を塩にした後、上記溶媒に変えて反応を行れる。またメタノール中でカルボン酸を塩にした後、上記溶媒に変えて反応を行

っても良い。反応温度はO~50℃で行うのが好ましい。脱水剤を用いるときの溶 媒としてはTHF、DMF、ベンゼン、トルエンが好ましく用いられる。反応温 度はO~50℃で行うのが好ましい。

工程L-3はオキサゾール環の構築工程である。本工程は化合物 (96) を酢酸中で、酢酸アンモニウムと共に還流温度に加熱することにより行われる。

工程L-4はメチルエーテルの脱保護工程であり、工程B-5と同様の方法により行うことができる。

工程L-5は酢酸単位の導入工程であり、工程C-6と同様の方法により行うことができる。

10 工程L-6はメチルエステルの加水分解工程であり、工程B-9と同様の方法 により行われる。

本発明に含まれる化合物のうち、R 1 が-OCH $_2$ COOHまたは-OCH $_2$ COOE t、R 2 が-CHR 5 -CHR 4 -O-である化合物のうち、R 4 が-CH $_2$ -O-R 80 であり、R 5 が水素である化合物は製造法Mに示す方法によって製造することができる。

25

【反応式13】

(式中 R^{80} は、1つまたは2つのアリル基で置換された炭素数 $1\sim5$ のアルキル、または1つまたは2つのアリル基で置換された炭素数 $1\sim8$ のアルコキシアルキルを表す)。

工程M-1は、o-バニリンからベンソフランへの変換工程である。本工程は 塩基の存在下、o-バニリンとプロモ酢酸エチルを加熱することにより、o-バ ニリンのOアルキル化、閉環、脱水反応により1段階でベンソフラン環が構築さ れる工程である。塩基としては、炭酸カリウムが好ましく用いられるがこれに限 定されるものではない。溶媒としては、DMFが好ましく用いられる。反応温度 は50~150 ℃、好ましくは80~120 ℃で行うことができる。

工程M-2はエチルエステルの還元工程であり、工程C-2と同様の方法により行うことができる。

工程M-3は、水酸基を塩素に変換する工程である。本工程は、化合物 (102)

-)をチオニルクロライドで処理することにより行われる。また反応溶液にピリジンを加えて反応を行っても良い。溶媒としてはジクロロメタン、DMFが好ましく用いられるが、ピリジンを溶媒として行っても良い。また無溶媒で化合物(102)にチオニルクロライドを加えることによっても行うことができる。
- 5 工程M-4は側鎖の導入工程であり、工程D-1と同様の方法により行うことができる。

工程M-5はメチルエーテルの脱保護工程であり、工程B-5と同様の方法により行うことができる。

工程M-6は酢酸単位の導入工程であり、ブロモ酢酸メチルの代わりにブロモ酢酸エチルを用いて工程C-6と同様の方法により行うことができる。

工程M-7はメチルエステルの加水分解工程であり、工程B-9と同様の方法により行われる。

本発明に含まれる化合物のうち、 R^1 が $-OCH_2COOH$ または $-OCH_2$ COOMe、 R^2 が $-NR^4$ $-CR^5R^6$ $-CHR^7$ -である化合物のうち R^6 , R^7 が共有結合であり、 R^4 が $-CH_2$ $-CH_2$ $-NHSO_2$ $-R^8$ であり R^5 が水素である化合物は製造法Nに示す方法によって製造することができる。

the second section of the second section is the second section of the second section in the second section is the second section of the second section section is the second section of the second section sec

【反応式14】

(式中R⁸は前記定義に同じである)

本製造法の出発原料としては、市販の容易に入手可能な4ーヒドロキシインド 25 ールを用いる。

工程N-1は、4-ヒドロキシインドールの水酸基をベンジルエーテルで保護する工程である。本工程は通常のベンジル化の条件によって行われる。好ましくは、DMF中、塩基として水酸化ナトリウムを用いて行うことができるが、この限りではない。

工程N-2は化合物(108)の、Nアルキル化工程である。本工程は塩基でN Hの水素を引き抜き、エチレンプロモヒドリンのテトラヒドロピラニルエーテル と反応させることにより行われる。塩基としては金属カリウム、水素化カリウム、 tープトキシカリウム、金属ナトリウム、水素化ナトリウムなどを用いることが でき、好ましくは水素化ナトリウムを用いることができるが、これに限定される ものではない。溶媒としては、THF、DMF、エーテル、ジメトキシエタンが 用いられ、好ましくはDMFを用いることができる。反応温度は-20 ~50℃で行 うことができ、好ましくは-10 ~10℃で行われる。

工程N-3はベンジルエーテルの脱保護工程である。本工程はパラジウムー炭 素を触媒として用いて、接触水素還元を行うことによって実施される。この工程 によってベンジルエーテルのみならず、テトラヒドロピラニルエーテルも脱保護 することができる。溶媒としてはメタノール、エタノールが好ましく用いられる。 反応温度は0~50℃で行うことができる。

工程N-4は酢酸単位の導入工程であり、工程C-6と同様の方法により行うことができる。

工程N-5は水酸基を臭素へ変換する工程であり、工程C-7と同様の方法により行うことができる。

工程N-6はアジド基の導入工程であり、工程B-3と同様の方法により行うことができる。

20 工程N-7はアジド基の還元工程であり、工程C-9と同様の方法により行う ことができる。

工程N-8は化合物(114)のアミノ基を、スルホンアミドへ変換する工程であり、工程C-10と同様の方法により行われる。

工程N-9はメチルエステルの加水分解工程であり、工程B-9と同様の方法 により行われる。

本発明に含まれる化合物のうち、 R^1 が $-OCH_2COOH$ または $-OCH_2COOM$ e、 R^2 が $-NR^4$ $-CR^5R^6$ $-CHR^7$ -であり、 R^4 が $-CH_2$ $-CH_2$ $-O-R^8$ であり R^5 が水素であり、 R^6 , R^7 が共に水素または共有結合である化合物は製造法Oに示す方法によって製造することができる。

【反応式15】

53

(製造法0)

(式中 R^{6} , R^{7} は前記定義に同じであり、 R^{59} はメチルまたはベンジルを表す)。

工程O-1は、4-ヒドロキシインドールの水酸基をベンジルエーテルまたは メチルエーテルで保護する工程である。塩基の存在下、ヨウ化メチルまたはベン ジルクロライドと反応させることにより行うことができる。塩基としては水酸化 カリウム、水酸化ナトリウムが好ましく用いられるがこの限りではない。溶媒は DMF, メタノールが好ましく用いられる。

工程O-2はインドール環をインドリン環へと還元する工程である。本工程は、

ジオキサン中、塩酸およびボランートリメチルアミン錯体を加えて還流温度に加 熱することにより行われる。

工程〇一3は側鎖の導入工程である。本工程はインドール(117)あるいはインドリン(118)のNHの水素を塩基で引き抜き、R8-O-CH2-CH2-Brを加えることにより行われる。塩基としては水素化ナトリウム、フェニルリチウムが好ましく用いられるが、これらに限られるものではない。溶媒としては、非プロトン性の溶媒を用いることができ、好ましくはDMFが用いられる。反応温度は-20~50℃の間から選択され、好ましくは0℃で塩基と側鎖の原料を加えた後、室温まで温度を上げて反応を完結させることにより実施される。また、ここで得られる化合物(120)は、R8-O-CH2-CH2-Brの代わりにエチレンプロモヒドリンのテトラヒドロピラニルエーテルを用いて同様の方法により化合物(119)とした後、後述の工程〇-4および〇-5を行うことによっても得ることができる。

工程O-4はテトラヒドロピラニルエーテルの脱保護工程である。本工程は、 化合物(<u>121</u>)を酸加水分解することにより行われる。酸としては塩酸、硫酸が 好ましく用いられる。溶媒としては、THF、メタノール、エタノール、または これらと水の混合溶媒が好ましく用いられる。

工程O-5は、化合物(122)のOアルキル化工程であり、工程E-3と同様の方法により行うことができる。

20 工程〇-6は、R⁵⁹の脱保護工程である。R⁵⁹がメチルである場合は工程B-5と同様の方法により行うことができ、R⁵⁹がベンジルの場合は工程N-3と同様の方法により行うことができる。

工程O-7は酢酸単位の導入工程であり、工程C-6と同様の方法により行うことができる。

25 工程O-8はメチルエステルの加水分解工程であり、工程B-9と同様の方法 により行うことができる。

本発明に含まれる化合物のうち、R 1 が-OCH $_2$ COOHまたは-OCH $_2$ COOMe、R 2 が-NR 4 -CR 5 R 6 -CHR 7 -である化合物のうちR 6 , R 7 が共有結合であり、R 4 が-CH $_2$ -CH $_2$ -NR 60 -R 8 でありR 5 が水

素である化合物は製造法Pに示す方法によって製造することができる。 【反応式16】

(式中R 8 は前記定義に同じであり、R 60 は水素またはベンジルである)

15 工程P-1は化合物(114)のN-アルキル化工程である。本工程はR⁶⁰が水 素の場合は塩基存在下、化合物(114)とR⁸-C1またはR⁸-Brを反応さ せることによって達成され、R⁶⁰がベンジルの場合はベンジルブロマイドを用い ることによって達成される。塩基としては種々の三級アミン、炭酸カリウムを用 いることができるが、好ましくは炭酸カリウム、ビリジン、ドリエチルアミン、 ジイソプロビルエチルアミンである。溶媒としてはDMF、アセトニトリルが好 ましい。反応温度は20℃から150 ℃の間で行うのが好ましい。

工程P-2はメチルエステルの加水分解工程であり、工程B-9と同様の方法によって行うことができる。

本発明に含まれる化合物のうち、 R^1 が $-OCH_2COOH$ または $-OCH_2$ COOMe、 R^2 が $-NR^4$ $-CR^5$ R^6 $-CHR^7$ -であり、 R^4 が炭素数 2 から 1 0 の 1 つまたは 2 つの(置換されていてもよい)フェニル基で置換された アルキルであり、であり R^5 が水素であり、 R^6 , R^7 が共に水素または共有結合である化合物は製造法Qに示す方法によって製造することができる。

25

【反応式17】

$$R^{59}O$$
 R^7 R^{61} C^{-2} $C^$

15 (式中 R^6 , R^7 、 R^{59} は前記定義に同じであり、 R^{61} は1つまたは2つの(置換されていてもよい)フェニル基で置換された炭素数2から10のアルキル基を表す)。

工程Q-1は側鎖の導入工程である。本工程はインドールあるいはインドリンのNHの水素を塩基で引き返さ、R⁶¹ーBrあるいはR⁶¹ーClを加えることにより行われる。塩基としては水素化ナトリウム、フェニルリチウムが好ましく用いられるが、これらに限られるものではない。溶媒としては、非プロトン性の溶媒を用いることができ、好ましくはDMFが用いられる。反応温度は-20~50℃の間から選択される。

工程Qー2は、 R^{59} の脱保護工程である。 R^{59} がメチルである場合は工程B-5と同様の方法により行うことができ、 R^{59} がベンジルの場合は工程N-3と同様の方法により行うことができる。

工程Q-3は酢酸単位の導入工程であり、工程C-6と同様の方法により行うことができる。

工程Qー4はメチルエステルの加水分解工程であり、工程B-9と同様の方法

により行うことができる。

本発明に含まれる化合物のうち、R 1 が-OCH $_2$ COOHまたは-OCH $_2$ COOMe、R 2 が-NR 4 -CR 5 R 6 -CHR 7 -であり、R 4 が-CH $_2$ -CH $_2$ -S-R 8 であり、でありR 5 が水素であり、R 6 , R 7 が共に水素または共有結合である化合物は製造法Rに示す方法によって製造することができる。

【反応式18】

OH
$$R^{50}$$
 R^{7} R^{6} R^{-1} R^{7} R^{6} R^{-2} R^{7} R^{6} R^{-3} R^{7} R^{6} R^{-3} R^{55} R^{7} R^{6} R^{-4} R^{7} R^{6} R^{-5} R^{7} R^{7} R^{6} R^{-5} R^{7} R^{7} R^{6} R^{7} R^{7}

(製造法R)

(式中R 6, R 7、R 8、R 55、R 59は前記定義に同じである)。

工程R-Tは、工程O-4で得ることができる化合物 (122)-のR⁵⁹を脱保護 する工程である。R⁵⁹がメチルである場合は工程B-5と同様の方法により行う ことができ、R⁵⁹がベンジルの場合は工程N-3と同様の方法により行うことが できる。

工程R-2は酢酸単位の導入工程であり、工程C-6と同様の方法によって行うことができる。

25 工程R-3は水酸基を脱離基R⁵⁵へと変換する工程であり、工程C-7と同様の方法によって行うことができる。

工程R-4は側鎖の導入工程であり、工程D-1と同様の方法によって行うことができる。

工程R-5はメチルエステルの加水分解工程であり、工程B-9と同様の方法

によって行うことができる。

本発明の化合物は光学活性体の構造式をもって示されているが、この一般式は d体、1体及びd1体を表わすものとする。工程A~Rはd体、1体及びd1体 について全く同様に適用できるものである。

工程A~Rをdl体で実施した場合、ラセミ体で得られる一般式[I]で表され る化合物は光学活性のカラムクロマトグラフィーの技術によって容易にそのd体、 1体に分離できる。

本発明の化合物は強力なTXA2受容体拮抗作用およびPGI2受容体アゴニ スト作用を持つことにより血小板凝集抑制作用、血管収縮抑制作用、気管支筋収 縮抑制作用等の薬理作用を有しており、高血圧症、心筋梗塞、狭心症、PTCA 後の血栓形成、脳梗塞、一過性脳虚血発作、末梢循環障害(バャージャー氏病、 レイノー病、ベーチェット病、血栓性血小板減少性紫斑症、肝、腎障害等)、動 脈硬化症、糖尿病に併発する血小板機能障害、網膜血管閉塞症、高脂血症、ルー プス腎炎、振動病、気管支喘息、アレルギー疾患等の治療と予防に有効である。 この目的のためには、通常静脈注射、動注、筋注、経皮、皮下又は経口で本発明 15 の化合物が投与できる。通常経口又は直腸投与の際には1 μ g / k g / H ~ 1 0 0mg/kg/日の範囲で1日1~4回にわけて投与される。点滴静注又は動注 の場合には $1 n g / k g / 分 \sim 100 \mu g / k g / 分$ の範囲で投与すれば好まし い結果が得られる。通常の静注、筋注、皮下注の場合にはO-_1 μg/kg/日 $\sim 100 \, \mathrm{mg/kg/H}$ の範囲で $1 \, \mathrm{H} \, 1 \sim 4 \, \mathrm{回}$ にわけて投与する。これらの投与 20 の場合、その投与量は上記の範囲から患者の年令、性別、状態及び薬剤の投与回 数等を考慮して選択される。

本発明の化合物は、澱粉、乳糖、白糖、ブドウ糖、微結晶セルロース、ある種の粘土のような賦形剤、着色剤、滑沢剤、結合剤、崩壊剤、被覆剤を含む固形物の形で経口投与できる。又本発明の化合物は、これらの殺菌溶液の形で非経口的に投与してもよく、また他の溶質、たとえば液を等張するに十分な塩化ナトリウム又はグルコース等を含んでいてもよい。本発明の化合物は化学構造上の安定性を有しているため、製剤上の難点はなく、上記経口用の製剤(錠剤、散剤、顆粒剤)および各種注射剤、坐剤、軟膏、ローション剤等幅広い投与法を応用できる。

次に本発明の一部について実施例を示す。

参考例1

3 ーメトキシサリチル酸メチル

5

15

3-メトキシサリチル酸(23.8g) を無水メタノール(400ml) に溶かし、濃硫酸(2.5ml) を加えて、25時間撹拌した。溶媒を減圧留去した後、残渣を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和重層水、水、飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウム上で乾燥した。硫酸マグネシウムを濾過後、溶媒を留去した。酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶して目的化合物(24.6g, 収率 96%)を得た。

m. p 64.0-64.5℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶)

IR (KBr法) 3342, 1688, 1628, 1597, 1510, 1466, 1379, 1346, 1274, 1224, 1191, 11 45, 1079, 998, 940, 853, 789, 762, 741, 723, 679, 650, 586, 528, 441cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl3)

 δ 11.01(1H, s), 7.44(1H, dd, J=2, 8Hz), 7.05(1H, dd, J=2, 8Hz), 6.83(1H, t, J=8Hz), 3.96(3H, s), 3.91(3H, s)

EI-MS m/e 182 (M+)

20 参考例 2

2ーメトキシカルポニルメチルオキシー3ーメトキシ安息香酸メチル

25

3ーメトキシサリチル酸メチル(22.5g) とプロモ酢酸メチル(20.4g) をDMF(370ml) に溶かし、無水炭酸カリウム(20.2g) を加えて室温で30時間撹拌した。溶媒を減圧留去した後、残渣を水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウム上で乾燥した。硫酸マグネシウムを濾過後、

溶媒を留去した。減圧蒸留で精製 (bp 157-159℃/6mmHg) して目的化合物 (23. 2g, 収率 91%) を得た。

m. p 71 ℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶)

IR (KBr法) 3342, 1688, 1628, 1597, 1510, 1466, 1379, 1346, 1274, 1224, 1191, 1145, 1079, 998, 940, 853, 789, 762, 741, 723, 679, 650, 586, 528, 441cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl₃)

δ 7.33(1H, dd, J=2,8Hz), 7.12(1H, t, J=8Hz), 7.06(1H, dd, J=2,8Hz), 4.69(2H, s), 3.89(3H, s), 3.86(3H, s), 3.82(3H, s)

 $EI-MS m/e 254 (M^+)$

10

5

参考例3

3-ヒドロキシー7-メトキシベンソフラン-2-カルボン酸メチル

OH COOMe

15

20

25

水素化ナトリウム(752mg)をn-ヘキサンで洗い、減圧下乾燥させた。2-メトキシカルボニルメチルオキシー3-メトキシ安息香酸メチル(4.68g)をトルエン(50ml)に溶かして加え、100°Cで22時間撹拌した。反応液を1 N塩酸にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウム上で乾燥した。硫酸マグネシウムを濾過後、溶媒を留去した。酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶して目的化合物(2.53g,収率63%)を得た。

m. p 114℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶)

IR (KBr法) 3342, 1688, 1628, 1597, 1510, 1466, 1379, 1346, 1274, 1224, 1191, 11 45, 1079, 998, 940, 853, 789, 762, 741, 723, 679, 650, 586, 528, 441cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl3)

 δ 8. 07 (1H, bs), 7. 32 (1H, dd, J=1, 8Hz), 7. 22 (1H, t, J=8Hz), 6. 97 (1H, dd, J=1, 8Hz), 4. 00 (3H, s), 3. 99 (3H, s)

 $EI-MS m/e 222 (M^+)$

参考例4

7-メトキシー3-オキソー2-(2-プロペニル)-2、3-ジヒドロベン ソフランー2-カルボン酸メチル

5

10

3ーメトキシー2ー(メトキシカルボニルメトキシ)安息香酸メチル(19.39g) をトルエン(200ml) に溶解した。この溶液に水素化ナトリウム(3.36g) を加え室 温で20分撹拌し、さらに2時間還流した。反応溶液を減圧蒸留してトルエンを除 いた後、残渣をDMF (150ml) に溶解した。この溶液にアリルブロマイド(8.6ml) を加えて15.5時間撹拌した。反応溶液に酢酸(2ml)を加えて溶媒を減圧除去した。 残渣をトルエン(200ml) に溶解し、1時間還流した。反応溶液を室温まで冷却し て水(150ml) に注ぎ有機層を分離した後、水層を酢酸エチル(100ml) で抽出した。 15 有機層を合わせて飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナ トリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリ カゲルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=3/1) により精製して目的化合物(18.42g, 収率92%)を得た。

IR (液膜法) 2970, 1745, 1718, 1640, 1617, 1600, 1506, 1440, 1350, 1261, 1194, 1170, 20 1153, 1125, 1081, 1065, 1013, 965, 936, 888, 847, 808, 771, 731 c m^{-1} NMR (300MHz CDCl3)

 δ 7. 24 (1H, dd, J=7. 7, 1. 4Hz), 7. 15 (1H, dd, J=8. 0, 1. 4Hz), 7. 06 (1H, t, J=7. 7Hz), 5. 67 (1H, ddt, J=17. 3, 10. 1, 7. 1Hz), 5. 27-5. 20 (1H, m), 5. 11-5. 07 (1H, m), 3. 99, 3. 75 (ea ch3H, s), 3. 08 (1H, ddt, J=14. 5, 7. 2, 1. 1Hz), 2. 91 (1H, ddt, J=14. 6, 7. 7. 4, 1. 1Hz) E I -MS m/e 262 (M^+)

参考例5

25

7ーメトキシー3ーオキソー2ー(2ープロペニル)ー2、3ージヒドロベン

ソフラン

5

10

7ーメトキシー3ーオキソー2ー(2ープロペニル)ー2、3ージヒドロベンソフランー2ーカルボン酸メチル(18.42g)、機硫酸(2ml)をtープチルアルコール(150ml)に溶解し22.5時間還流した。反応溶液を室温まで冷却した後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で中和し、飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=4/1)により精製して目的化合物(11.39g , 収率79%)を得た。

IR (液膜法) 3080, 3014, 2940, 2844, 1717, 1644, 1603, 1506, 1441, 1352, 1319, 1270, 1209, 1185, 1168, 1091, 1064, 1029, 1011, 922, 876, 855, 797, 752, 733 c m⁻¹

15 NMR (300MHz CDC1₃)

δ 7. 24 (1H, dd, J=7. 7, 1. 1Hz), 7. 15 (1H, dd, J=7. 7, 1. 1Hz), 7. 02 (1H, t, J=7. 7Hz), 5. 82 (1H, ddt, J=17. 3, 10. 1, 6. 9Hz), 5. 24 (1H, ddd, J=7. 3, 1. 6, 1. 4Hz)), 5. 14-5. 09 (1H, m), 4. 68 (1H, dd, J=6. 8, 4. 7Hz), 3. 96 (3H, s), 2. 89-2. 78 (1H, m), 2. 66-2. 55 (1H, m) Ε Ι

- M S m/e 2 0 4 (M+)

20

参考例6

3-プロモメチルー 7-メトキシベンゾフラン

25

文献既知(J. Org. Chem., 53, 423-425(1988))の方法により得られる、7-メトキシー2、3-ジヒドロベンソフラン-3-オン(1.00g), ジブロモメタン(1.3ml) をテトラヒドロフラン(30ml)に溶かし、-78℃に冷却した。この溶液にn-

ブチルリチウム(1.62M 14.8ml)を10分かけて滴下し、-78 ℃で30分攪拌した。反 応溶液に酢酸(2ml)を加え、水層(30ml)に注いだ。水層を酢酸エチル(20ml)で2 回抽出し、有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。 硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去した。得られた残渣をベンゼン(30ml)に溶かし、pートルエンスルホン酸(121mg)を加えて、室温で10.5時間攪拌した。 溶媒を減圧除去して、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶媒: ヘキサン/酢酸エチル=15/1)により精製して目的化合物(607mg,収率41%)を得た。 m. p 66 ~67℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3118, 1626, 1595, 1493, 1468, 1433, 1361, 1286, 1270, 1216, 1203, 11 78, 1149, 1108, 1046, 922, 822, 783, 741, 719, 681, 656, 607, 582 c m⁻¹

NMR (90MHz CDCl3)

δ 7.69(1H, s), 7.29-7.22(2H, m), 6.85(1H, dd, J=2.9, 6.0Hz), 4.61(2H, d, J=0.7Hz), 4.01(3H, s)

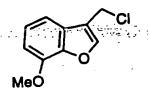
EI-MS m/e 241 (M⁺)

15

10

参考例7

3-クロロメチルー7-メトキシベンソフラン



20

参考例6のジブロモメタンの代わりに、クロロブロモメタンを使い、7ーメトキシー2、3ージヒドロベンソフラン-3-オン(5.03g) から目的化合物(2.23g、収率37%)を得た。

IR (KBr法) 3120, 2966, 1626, 1595, 1495, 1466, 1456, 1435, 1363, 1288, 1272, 12 03, 1180, 1156, 1133, 1112, 1060, 1044, 924, 824, 783, 737, 721, 694, 677, 627, 605 c m⁻¹

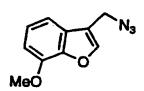
NMR (90MHz CDCl₃) δ 7.67(1H, s), 7.28-7.21(2H, m), 6.89(1H, m,), 4.74(2H, d, J=0.7Hz), 4.01(3H, s)

 $EI-MS m/e 196 (M^+)$

参考例8

3-アジドメチルー7-メトキシベンソフラン

5



3 ープロモメチルー 7 ーメトキシベンソフラン (565mg) 、アジ化ナトリウム (23 0mg) をメタノールー水 (5:1 10ml) に溶かし、1時間還流した。反応溶液を室温まで冷却後、水層 (30ml) に注ぎ酢酸エチル (20ml) で 2 回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶媒: ヘキサン/酢酸エチル=9/1) により精製して目的化合物 (452mg, 収率95%)を

15 得た。

IR (液膜法) 2944, 2844, 2104, 1628, 1593, 1495, 1437, 1361, 1344288, 1270, 1245, 1 212, 1180, 1149, 1106, 1052, 787, 729 cm⁻¹

NMR (90MHz CDCl₃)

δ 7.66(1H, s), 7.26-7.19(2H, m), 6.90-6.80(1H, m), 4.45(2H, s).03(3H, s)

20 EI-MS $m/e 203 (M^+)$

参考例9

25

7-アセトキシー3ー((アセチルアミノ)メチル)ベンゾフラン

Aco NHAC

3-アジドメチル-7-メトキシベンソフラン(325mg) をジエチルエーテル(10 ml)に溶かし、0℃に冷却した。この溶液に水素化リチウムアルミニウム(91mg)を

加え0℃で1時間、さらに室温で1.5 時間攪拌した。反応溶液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加え、硫酸マグネシウムで乾燥後、濾過した。遮液を濃縮した後、残渣をジメチルホルムアミド (7m1)に溶かした。この溶液に t ーブトキシカリウム(415mg) 、nープロパンチオール(0.34m1)を加えて、100 ℃で1.5 時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を0℃に冷却し、ピリジン(1.2m1) 、塩化アセチル(1.05m1)を加え40分攪拌した。反応溶液を水層(30m1)に注ぎ酢酸エチル(20m1)で2回抽出した。有機層を合わせて1 N塩酸(20m1),飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶媒:クロロホルム/メタノール=95/5) により精製して目的化合物(260mg, 収率66%)を得た。

m. p 138~139 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3298, 1763, 1651, 1591, 1560, 1522, 1510, 1493, 1475, 1460, 1437, 1375, 1344, 1296, 1284, 1251, 1218, 1191, 1170, 1145, 1098, 1083, 1052, 1019, 967, 899, 876 cm⁻¹

15 NMR (90MHz CDCl₃)

 δ 7. 57 (1H, s), 7. 54-7. 03 (3H, m), 4. 55 (2H, d, J=5. 7Hz), 2. 40 (3H), 2. 01 (3H, s) E I -MS m/e 2 4 7 (M+)

参考例10

20 7-フェノキシアセトキシー3-((フェノキシアセチルアミノ) メチル) ベ ンソフラン

25

10

参考例4の塩化アセチルの代わりに、フェノキシアセチルクロライドを用いて、 3-アジドメチル-7-メトキシベンソフラン(452mg)から目的化合物(278mg, 収率29%)を得た。

m. p 117~118 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3622, 3418, 3126, 1794, 1783, 1688, 1626, 1601, 1589, 1535, 1491, 14 58, 1437, 1365, 1344, 1301, 1290, 1249, 1236, 1197, 1172, 1149, 1089, 1075, 1060, 1015,

967, 851, 837, 824, 801, 768, 750 cm⁻¹

NMR (90MHz CDCl₃)

 δ 7. 56(1H, s), 7. 53-6. 83(13H, m), 4. 99(2H, s), 4. 65(2H, d, J=5. 5Hz), 4. 55(2H, s) E I -MS m/e 4 3 1 (M+)

10 参考例11

3- (ジフェニルメチルチオメチル) -7-メトキシベンソフラン

15

20

25

アルゴン雰囲気下、ジフェニルメタンチオール(121mg)をDMF(2ml)に溶かし、室温で攪拌した。この溶液に t ープトキシカリウム(81mg)、3ークロロメチルー 7ーメトキシベンソフラン(118mg)を加えて室温で攪拌した。原料の消失を確認した後、反応溶液を飽和塩化アンモニウム水溶液(5ml)に注ぎ、酢酸エチル(10ml)で3回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを瀘過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=20/1)により精製して目的化合物(183mg、収率85%)を得た。

IR (液膜法) 1626, 1589, 1493, 1452, 1433, 1354, 1274, 1203, 1180, 1156, 1100, 1046, 789, 739, 704 cm⁻¹

NMR (400MHz CDCl3)

 δ 7. 39-7. 15(13H, m), 6. 83(1H, dd, J=7. 8, 1. 0Hz), 5. 00(1H, s), 4. 02(3H, s), 3. 63(2H, s)

 $EI - MS m/e 360 (M^+)$

参考例12

3- (ジフェニルメチルチオメチル) -7-ヒドロキシベンソフラン

5

アルゴン雰囲気下、3-(ジフェニルメチルチオメチル)-7-メトキシベン ソフラン(45mg)をDMF(3ml) に溶かし、室温で攪拌した。この溶液にnープロ パンチオール(0.20ml)、tーブトキシカリウム(47mg)を加えて100 ℃で攪拌した。 10 原料の消失を確認した後、反応溶液を飽和塩化アンモニウム水溶液(5ml) に注ぎ、 酢酸エチル(10ml)で3回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸 ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシ リカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=5/1 ~3/1) により精製して目的化合物(26mg,収率60%)を得た。

IR (液膜法) 3400, 1622, 1491, 1448, 1357, 1274, 1222, 1183, 1096, 969, 785, 733, 70 $2 c m^{-1}$

NMR (400MHz CDC13)

δ 7.39-7.09(13H, m), 6.85(1H, dd, J=7.8, 1.0Hz), 5.47(1H, br s), 5.02(1H, s), 3.

63 (3H, d, J=1. OHz) 20

EI-MS m/e 346 (M+)

参考例13

25

15

7ーメトキシー2、3ージヒドロベンソフラン−3ーオン(10.36g)、メチル(

15

トリフェニルホスホラニリデン)アセテート(26.92g)をキシレン(200m1) に加えて28時間還流した。反応溶液を室温に冷却後、シクロヘキサン(100m1) を加え濾過した。濾液を濃縮し、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶媒: ヘキサン/酢酸エチル=5/1) により精製して目的化合物(12.37g, 収率91%)を得た。

IR (液膜法) 2956, 1738, 1628, 1591, 1495, 1437, 1363, 1319, 1270, 1207, 1168, 1100, 1050, 1009, 787, 733, 625 cm⁻¹

NMR (90MHz CDCl3)

δ 7. 63 (1H, s), 7. 25-7. 13 (2H, m), 6. 80 (1H, dd, J=5. 5, 3. 3Hz), 4. 00 (3H, s), 3. 72 (3 10 H, s), 3. 69 (2H, d, J=1. 1Hz)

 $EI-MS m/e 220 (M^+)$

参考例14

(7-メトキシー2-(2-プロペニル) ベンソフラン-3-イル) 酢酸メチ

亜鉛粉末(5.92g) にTHF(10ml)を加えて、触媒量のヨウ素を加えた。この溶液を激しく撹拌しながら、7ーメトキシー3ーオキソー2ー(2ープロペニル)ー2、3ージヒドロベンゾフラン(6.16g)、プロモ酢酸メチル(8.9ml)をTHF(90ml)に溶解した溶液を室温で少量加えて発熱したのを確認した後、反応溶液を0℃に冷却し、15分かけて残りの溶液を滴下した。反応溶液を0℃で3時間撹拌し、室温に戻してさらに2.5 時間撹拌した。反応溶液に酢酸(5.5ml)を加えて、セライトを用いて濾過した。溶媒を減圧除去した後、残渣をトルエン(100ml)に溶解し、pートルエンスルホン酸(536mg)を加えて室温で2時間撹拌した。反応溶液を水(150ml)に注ぎ、酢酸エチル(50ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。

硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラム クロマトグラフィー (溶媒: ヘキサン/酢酸エチル=3/1) により精製して目的 化合物(5.23g, 収率67%)を得た。

m. p 65~66℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 2998, 2950, 1735, 1628, 1591, 1498, 1441, 1425, 1386, 1329, 1308, 12 80, 1266, 1231, 1213, 1198, 1181, 1166, 1144, 1094, 1069, 1007, 992, 916, 899, 849, 827, 783, 761, 726 cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl3)

δ 7. 15 (1H, t, J=7. 7Hz), 7. 09 (1H, dd, J=7. 7, 1. 4Hz), 6. 77 (1H, dd, J=7. 4, 1. 4Hz), 5.

82 (1H, ddt, J=17. 2, 10. 2, 6. 3Hz), 5. 15 (1H, dq, J=25. 6, 1. 6Hz), 3. 99, 3. 68 (each3H, s),

3. 63 (2H, s), 3. 57 (2H, dt, J=6. 3, 1. 6Hz)

E I -MS m/e 2 6 0 (M+)

参考例15

15

(7-ヒドロキシベンソフラン-3-イル) 酢酸メチル

20 (7-メトキシベンソフラン-3-イル) 酢酸メチル(12.37g)をジクロロメタン(50ml)に溶かし、-78 ℃に冷却した。この溶液にボロントリブロマイド(1.0M 120ml)を50分かけて滴下した。滴下終了後、温度を室温まで上げて3時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を-78 ℃に冷却してメタノール(100ml)を加えた。反応溶液に炭酸水素ナトリウムを加えて中和した後、濾過した。濾液を濃縮し、水 層(300ml)に注ぎエーテル(150ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=2/1)により精製して目的化合物(10.53g,収率91%)を得た。m. p 58 ~59℃(シクロヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3284, 1698, 1593, 1495, 1473, 1365, 1294, 1261, 1180, 1129, 1093, 10 15, 977, 772, 727 cm⁻¹

NMR (90MHz CDCl3)

 δ 7. 66 (1H, s), 7. 31-7. 09 (2H, m), 6. 87 (1H, dd, J=4. 2, 4. 8Hz), 5. 58 (1H, brm), 3. 79 (3H, s), 3. 75 (2H, d, J=1. 1Hz)

参考例16

7ーヒドロキシー3ー (2ーヒドロキシエチル) ベンソフラン

10

(7-ヒドロキシベンソフラン-3-イル) 酢酸メチル(1.46g) をTHF(30ml))に溶かし、0℃に冷却した。この溶液に水素化リチウムアルミニウム(269mg) を加えて3.5 時間攪拌した。反応溶液に1N塩酸を加えてpHを2以下にした後、水層(50ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=1/1) により精製して目的化合物(1.09g, 収率86%)を得た。

20 m. p 116~117 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3416, 3090, 2982, 2940, 1597, 1491, 1477, 1408, 1363, 1319, 1267, 11 85, 1168, 1137, 1098, 1054, 1017, 980, 934, 855, 799, 787, 739, 704, 634, 572, 557, 545 c m⁻¹

NMR (90MHz CDCl₃)

25 δ 7, 48 (1H, s), 7. 08-7. 02 (2H, m), 6. 92-6. 75 (1H, m), 3. 89 (2H, t, J=6. 6Hz), 2. 90 (2 H, t, J=5. 5Hz)

 $EI-MS m/e 178 (M^+)$

(3- (2-ヒドロキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

5

10

7ーヒドロキシー3ー(2ーヒドロキシエチル)ベンソフラン(1.09g)、プロモ酢酸メチル(0.86ml)、炭酸カリウム(930mg)をDMF(50ml)に加え、室温で18時間攪拌した。反応溶液を濾過後、濾液を濃縮して水層(150ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=1/1~1/2)により精製して目的化合物(1.48g,収率97%)を得た。

IR (KBr法) 3500, 3456, 3422, 2860, 1746, 1715, 1673, 1630, 1586, 1495, 1481, 14
15 50, 1435, 1379, 1270, 1207, 1156, 1098, 1085, 1062, 1040, 1009, 953, 868, 830, 787, 745,
731 cm⁻¹

NMR (90MHz CDCl3)

δ 7,53(1H, s), 7.26-7.13(2H, m), 6.78(1H, dd, J=6.6, 2.6Hz), 4.88(2H, s), 4.03-3.89(2H, m), 3.81(3H, s), 2.93(2H, dt, J=6.2, 0.9Hz)

20

参考例18

(3- (2-プロモエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

25

(3-(2-ヒドロキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(1.30g) をTHF(15ml)に溶かし0℃に冷却した。この溶液にトリフェニルホスフ イン(2.05g)、Nープロモスクシイミド (NBS 1.39g)を加えて1時間提拌した。反応溶液にヘキサン(10ml)を加えてセライト濾過し、濾液を水層(50ml)に注ぎ酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=3/1)により精製して目的化合物(1.39g, 収率85%)を得た。

m. p 58 ~59℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3110, 2956, 2916, 1767, 1628, 1591, 1499, 1435, 1390, 1365, 1296, 12 78, 1214, 1203, 1149, 1116, 1085, 988, 948, 905, 84583, 745, 729, 650, 590, 545 c m⁻¹

10 NMR (90MHz CDCl₃)

δ 7,54(1H, s), 7.20-7.14(2H, m), 6.81(1H, m), 4.88(2H, s), 3.81(3H, s), 3.73-3.5 6(2H, m), 3.32-3.24(2H, m)

 $EI-MS m/e 312 (M^+)$

15 参考例19

(3-(2-メタンスルホニルオキシエチル) ベンソフランー 7-イルオキシ) 酢酸メチル

20

(3-(2-ヒドロキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(4.12g) をジクロロメタン(120ml) に溶かし、トリエチルアミン (3ml) とメタン スルホニルクロリド(1.35ml)とを加え、0℃で1.5 時間撹拌した。反応液を1 N 塩酸にあけ、ジクロロメタンで抽出した。有機層を水、飽和重層水、水、飽和食塩水で洗い、硫酸ナトリウム上で乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を留去した。n-ヘキサン/酢酸エチルより再結晶して目的化合物 (5.25g,収率97%)を得た。

. m. p 102.0℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶)

IR (KBr法) 3130, 1763, 1630, 1586, 1493, 1439, 1354, 1288, 1203, 1172, 1091, 98 4, 963, 907, 843, 793, 758, 735, 717, 526, 472cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl3)

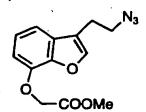
 δ 7. 56(1H, s), 7. 21(1H, dd, J=2, 8Hz), 7. 17(1H, t, J=8Hz), 6. 79(dd, 1H, J=2, 8Hz), 4. 89(2H, s), 4. 48(2H, t, J=7Hz), 3. 92(3H, s), 3. 81(3H, s), 3. 15(2H, dt, J=1, 7Hz) E I -MS m/e 3 2 8 (M+)

参考例20

(3- (2-アジドエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

10

5



参考例8と同様の方法によって(3 - (2 - プロモエチル)ベンソフラン-7

15 - イルオキシ)酢酸メチル(830mg) から目的化合物(654mg, 収率90%)を得た。 I

R (KBr法) 3114, 2914, 2086, 1771, 1630, 1593, 1576, 1493, 1448, 1435, 1392, 1365, 1288, 1270, 1245, 1210, 1187, 1149, 1096, 1062, 1040, 949, 903, 855, 777, 741, 729, 665, 630, 605 c m⁻¹

NMR (90MHz CDC13)

δ 7. 51 (1H, s), 7. 20-7. 14 (2H, m), 6. 78 (1H, dd, J=5. 4, 3. 5Hz), 4. 88 (2H, s), 3. 80 (3 H, s), 3. 58 (2H, t, J=7. 1Hz), 2. 94 (2H, t, J=7. 1Hz)

参考例21

(3-(2-ヒドロキシエチル) -2-(2-プロペニル) ベンソフラン-7-25 イルオキシ) 酢酸メチル

10

15

20

(7-メトキシー2-(2-プロペニル) ベンゾフラン-3-イル) 酢酸メチ ル(464mg) をジクロロメタン(4ml) に溶かし、0℃に冷却した。この溶液にボロ ントリブロマイド(1.0M 3.9ml) を加えて2時間攪拌した。反応溶液に飽和炭酸 , 水素ナトリウム水溶液を加えて水層(50ml) に注ぎ酢酸エチル(30ml) で2回抽 出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫 酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をTHF(15㎜1)に溶解した。こ の容液を 0 ℃に冷却し、水素化リチウムアルミニウム (91mg)を加え 0 ℃で30分、 さらに室温で1.5 時間撹拌した。反応溶液に酢酸エチルを加えて水素化リチウム アルミニウムをquenchし、水(0.2ml) 、酢酸(0.5ml) を加えて室温で30分撹拌し た。この溶液に炭酸水素ナトリウム(600mg) 、硫酸マグネシウムを加えてセライ トを用いて濾過した。溶媒を減圧除去した後、残渣をDMF(5ml)に溶解した。 この溶液にプロモ酢酸メチル(0.5ml) 、炭酸カリウム(606mg) を加えて、室温で1 7時間撹拌した。反応溶液を水(80ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。 有機屬を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリ ウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグ ラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=1/1)により精製して目的化合物(450m g, 収率87%)を得た。

IR (液膜法) 3402, 3012, 2956, 2884, 1744, 1628, 1591, 1493, 1441, 1381, 1294, 1203, 1085, 1048, 996, 919, 855, 781, 733 cm⁻¹

25 NMR (300MHz CDC1₃)

 δ 7. 16-7. 08 (2H, m), 6. 73 (1H, dd, J=7. 1, 1. 6Hz), 5. 99 (1H, ddt, J=17. 0, 10. 2, 6. 3Hz), 5. 19-5. 10 (2H, m), 4. 89 (2H, s), 3. 85 (2H, t, J=6. 3Hz), 3. 81 (3H, s), 3. 56 (2H, dt, J=6. 3, 1. 6Hz), 2. 89 (2H, t, J=6. 3Hz)

 $EI-MS m/e 290 (M^+)$

参考例22

(2-(2-プロペニル) -3-(2-テトラヒドロピラニルオキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

5

10 (3-(2-ヒドロキシエチル) -2-(2-プロペニル) ベンソフラン-7
-イルオキシ) 酢酸メチル(450mg) をTHF(2ml) に溶解し、この溶液に2、3
-ジヒドロピラン(0.212ml)、p-トルエンスルホン酸(15mg)を加えて室温で1.5
時間撹拌した。反応溶液を水(50ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。
有機層を合わせて、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナト
リウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマト
グラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=3/1)により精製して目的化合物(54
4mg, 収率94%)を得た。

IR (液原法) 2946, 2872, 1767, 1742, 1628, 1591, 1493, 1441, 1381, 1352, 1292, 1201, 1137, 1122, 1079, 1035, 994, 971, 907, 870, 855, 781, 733 cm⁻¹

20 NMR (300MHz CDC13)

 δ 7. 16 (1H, dd, J=8. 0, 1. 1Hz), 7. 09 (1H, t, J=8. 0Hz), 6. 70 (1H, dd, J=8. 0, 1. 1Hz), 5. 98 (1H, ddt, J=17. 0, 10. 2, 6. 3Hz), 5. 20-5. 09 (2H, m), 4. 88 (2H, s), 4. 59-4. 57 (1H, brm), 3. 94 (1H, dt, J=9. 6, 6. 9Hz), 3. 81 (3H, s), 3. 80-3. 72 (1H, m), 3. 61-3. 53 (3H, m), 3. 49-3. 41 (1H, m), 2. 92 (2H, t, J=6. 9Hz) 1. 84-1. 45 (6H, m)

25 EI-MS m/e 374 (M^+)

参考例23

(2-(2-ヒドロキシエチル) -3-(2-テトラヒドロピラニルオキシエ チル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

15

(2-(2-プロペニル) -3-(2-テトラヒドロピラニルオキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(0.97g)、四酸化オスミウム(0.07M t-プチルアルコール溶液 0.37ml)をジオキサン/水(3:1)に溶解して0℃に冷却した。この溶液に過ヨウ素酸ナトリウム(1.38g)を10分かけて加えた。反応溶液を0℃で30分撹拌した後、室温でさらに30分撹拌した。反応溶液をセライトを用いて濾過し、沈殿をTHF(12ml)で洗浄した。濾液を0℃に冷却して水素化ホウ素ナトリウム(98mg)を加えて40分撹拌した。反応溶液を水(50ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて、1 N塩酸、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=1/1)により精製して目的化合物(412mg、収率42%)を得た。

IR (液膜法) 3444, 2952, 2874, 1765, 1744, 1628, 1591, 1493, 1441, 1381, 1354, 1325, 1288, 1203, 1137, 1122, 1104, 1069, 1035, 971, 907, 870, 814, 781, 735 c m⁻¹

20 NMR (300MHz CDCl₃)

δ 7. 14 (1H, dd, J=8. 0, 1. 4Hz), 7. 09 (1H, t, J=7. 7Hz), 6. 70 (1H, dd, J=7. 7, 1. 4Hz), 4. 87 (2H, s), 4. 54-4. 52 (1H, brm), 4. 11-4. 04 (1H, m), 3. 93 (2H, t, J=5. 8Hz), 3. 81 (3H, s), 3. 71-3. 58 (3H, m), 3. 43-3. 35 (1H, m), 3. 05 (2H, t, J=5. 8Hz), 2. 96 (2H, t, J=6. 31Hz), 1. 76-1. 42 (6H, m)

25 EI-MS m/e 378 (M^+)

参考例24

(2-(2-アセトキシエチル) -3-(2-ヒドロキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

20

(2-(2-ヒドロキシエチル) -3-(2-テトラヒドロピラニルオキシエ チル) ベンソフランー 7 ーイルオキシ) 酢酸メチル(403mg) 、ピリジン(0.13ml)、 無水酢酸(0.3ml) をTHF(5ml) に溶解し、室温で16時間撹拌した。反応溶液を 水(50ml)に注ぎ有機層を分離した後、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層 を合わせて、1 N塩酸、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、 硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し残渣を メタノール(4ml) に溶解した。この溶液に1N塩酸(1ml) を加えて、室温で2時 間撹拌した。反応溶液を水(50ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有 機層を合わせて、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナ トリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリ 15 カゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=1/2) により精製して目的化合物(412mg, 収率42%)を得た。

m. p 80~81℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3322, 3220, 2960, 1734, 1632, 1497, 1475, 1452, 1439, 1371, 1311, 1

296, 1270, 1247, 1210, 1174, 1102, 1067, 1052, 1011, 864, 777, 733 c m^{-1}

NMR (300MHz CDC13)

 δ 7. 14-7. 09 (2H, m), 6. 74 (1H, dd, J=7. 4, 2. 5Hz), 4. 88 (2H, s), 4. 43 (2H, t, J=6. 6Hz), 3. 87 (2H, t, J=6. 3Hz), 3. 81 (3H, s) 3. 13 (2H, t, J=6. 6Hz), 2. 90 (2H, t, J=6. 3Hz), 2. 03 (3 H, s)

 $EI-MS m/e 336 (M^+)$ 25

参考例 2 5

(3-(2-ヒドロキシエチル)-2-(1-プロペニル) ベンソフランー7 ーイルオキシ) 酢酸メチル

3-(2-ヒドロキシエチル)-7-メトキシー2-(2-プロペニル)ベン ソフラン(1.43g)、n-プロパンチオ→ル(0.84ml), t-ブトキシカリウム(968m g)をDMF(15ml)に溶かし室温で5分、さらに100℃で5時間攪拌した。反応溶 液を室温に冷却した後プロモ酢酸メチル(0.87ml)を加えて室温で2時間攪拌した。 反応溶液を水(150ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わ せて、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで 乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用 いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=3/1)により精 製して目的化合物(630mg, 収率35%)を得た。

IR (液膜法) 3380, 3042, 2956, 2880, 1742, 1624, 1593, 1493, 1437, 1377, 1299, 1205, 1110, 1085, 1048, 959, 781, 735 c m⁻¹

NMR (300MHz CDCl₃)

δ 7. 14-7. 08 (2H, m), 6. 76 (1H, dd, J=7. 1, 1. 6Hz), 6. 61-6. 38 (2H, m), 4. 92 (2H, s), 3. 85 (2H, t, J=6. 6Hz), 3. 82 (3H, s), 2. 93 (2H, t, J=6. 3Hz), 1. 94 (2H, dd, J=6. 6; 1. 4Hz)

Ε I -MS m/e 2 9 0 (M+)

参考例 2 6

(2-(1-プロペニル)-3-(2-テトラヒドロピラニルオキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

25

` 20

15

参考例22と同様の方法によって(3-(2-ヒドロキシエチル)-2-(1-プロペニル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(620mg)から目的化合物(741mg, 収率93%)を得た。

IR (液膜法) 3042, 2928, 2862, 1763, 1742, 1624, 1593, 1493, 1437, 1381, 1352, 1290, 1191, 1120, 1067, 1033, 963, 938, 907, 870, 814, 781, 733 cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl₃)

 δ 7. 15 (1H, dd, J=8. 0, 1. 1Hz), 7. 07 (1H, t, J=8. 0Hz), 6. 73 (1H, dd, J=7. 7, 1. 1Hz), 6. 56-6. 35 (2H, m), 4. 91 (2H, s), 4. 59-4. 56 (1H, brm), 3. 93 (1H, dt, J=9. 6, 6. 9Hz), 3. 81 (3 H, s), 3. 82-3. 72 (1H, m), 3. 58 (1H, dt, J=9. 6, 6. 9Hz), 3. 48-3. 40 (1H, m), 2. 95 (2H, t, J=6. 9Hz), 1. 93 (2H, d, J=5. 2Hz), 1. 86-1. 44 (6H, m) E I -MS m/e 3 7 4 (M+)

参考例27

(2-(3-アセトキシ-1-プロペニル)-3-(2-テトラヒドロピラニ 15 ルオキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

20

10

(2-(1-プロペニル) 3-(2-テトラヒドロピラニルオキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(523mg) をベンゼン(5ml) に溶解し、NBS(299mg)、アソビスイソブチロニトリル(23mg)を加え4時間攪拌した。反応溶液を水(50ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をDMF(4ml) に溶解した。この溶液に酢酸カリウム(205mg)を加えて室温で50分攪拌した。反応溶液を水(50ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用い

たカラムクロマトグラフィー (溶媒: ヘキサン/酢酸エチル=2/1) により精製して目的化合物(217mg, 収率36%)を得た。

IR (液膜法) 2948, 2872, 1734, 1688, 1626, 1593, 1493, 1437, 1381, 1205, 1122, 1081, 1033, 963, 907, 870, 814, 783, 735 c m⁻¹

5 NMR (300MHz CDCl₃)

 δ 7. 18 (1H, dd, J=7. 9, 1. 1Hz), 7. 10 (1H, t, J=7. 9Hz), 6. 77 (1H, dd, J=7. 9, 1. 1Hz), 6. 69 (1H, dt, J=15. 7, 1. 4Hz), 6. 52 (1H, dt, J=15. 7, 6. 3Hz), 4. 90 (2H, s), 4. 77 (2H, dd, J=16. 0, 1. 4Hz), 4. 57 (1H, brm), 3. 95 (1H, dt, J=9. 3, 6. 9Hz), 3. 82 (3H, s), 3. 77-3. 69 (1H, brm), 3. 59 (1H, dt, J=9. 6, 6. 9Hz), 3. 47-3. 39 (1H, brm), 2. 98 (2H, t, J=6. 9Hz), 2. 12 (3H,

10 s), 1.84-1.44(6H, m)

EI-MS m/e 432 (M⁺)

参考例28

(2-(3-アセトキシプロピル)-3-(2-ヒドロキシエチル)ベンソフ15 ラン-7-イルオキシ)酢酸メチル

20

25

(2-(3-アセトキシ-1-プロペニル)-3-(2-テトラヒドロピラニルオキシエチル)ベンゾフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(199mg)をメタノール(4ml)に溶解し、5%Pd/c(28mg)を加えて水素雰囲気下、室温で1.5 時間攪拌した。反応溶液をセライトを用いて濾過した後、濾液を減圧除去した。残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=1/1)により精製して目的化合物(80mg,収率50%)を得た。

IR (液膜法) 3410, 2958, 1734, 1628, 1591, 1493, 1441, 1369, 1247, 1199, 1106, 1046, 861, 781, 756, 735, 665 cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl₃)

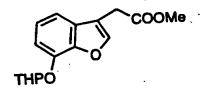
δ 7. 14-7. 07 (2H, m), 6. 71 (1H, dd, J=6. 9, 2. 2Hz), 4. 88 (2H, s), 4. 12 (2H, t, J=6. 3Hz), 3. 86 (2H, t, J=6. 6Hz), 3. 81 (3H, s), 2. 87 (4H, m), 2. 09 (2H, quint, J=7. 1Hz), 2. 03 (3H, s)

EI-MS m/e 350 (M⁺)

5

参考例29

(7-テトラヒドロピラニルオキシベンソフラン-3-イル) 酢酸メチル



10

15

参考例22と同様の方法によって (7-ヒドロキシベンソフラン-3-イル) 酢酸メチル(492mg) から目的化合物(606mg, 収率87%)を得た。

IR (液膜法) 2878, 2854, 1734, 1628, 1591, 1491, 1458, 1437, 1390363, 1319, 1259, 1 166, 1100, 1077, 1052, 1023, 988, 946, 903, 874, 82089, 735, 627, 567 c m⁻¹ NMR (90MHz CDCl₃)

 δ 7.63(1H, s), 7.21-7.11(3H, m), 5.68(1H, m), 4.15-3.50(2H, m).73(3H, s), 3.70(2H, d, J=1.1Hz), 2.10-1.60(6H, m)

E I -MS m/e 290 (M+)

20

参考例30

3- (2-ヒドロキシエチル) -7-テトラヒドロピラニルオキシベンソフラ

ン

25

(7-テトラヒドロピラニルオキシベンソフラン-3-イル) 酢酸メチル(355mg) をTHF(4ml) に溶かし0℃に冷却した。この溶液に水素化リチウムアルミニ

ウム (47mg)を加えて、室温で30分攪拌した。反応溶液に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて、セライト濾過した。濾液を水層 (30ml)に注ぎ、酢酸エチル (20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶媒: ヘキサン/酢酸エチル=2/1) により精製して目的化合物 (289mg, 収率90%)を得た。

IR (液膜法) 3348, 2950, 2878, 1628, 1589, 1491, 1435, 1390, 1359286, 1259, 1183, 1 145, 1116, 1096, 1025, 944, 949, 903, 872, 787, 735, 408 cm⁻¹

NMR (90MHz CDCl3)

δ 7.50(1H, s), 7.26-7.06(3H, m), 5.68(1H, m), 4.16-3.48(4H, m).91(2H, t, J=6.4H z), 2.25-1.70(6H, m)

 $EI-MS m/e 262 (M^+)$

参考例31

25

15 3-(2-プロペニル)-7-メトキシベンソフラン

セリウムクロリド(5.63g) を乾燥したナスフラスコに入れ、減圧下150 ℃で4 時間撹拌して乾燥した。窒素置換した後、室温に戻した。THF (30ml) を加え、一夜放置した。0℃に冷却し、アリルマグネシウムブロミド (0.79Mエーテル溶液 28.9ml) を滴下した。2,3ージヒドロー3ーオキソー7ーメトキシベンソフラン(2.5g)を加え、0℃で1.5 時間撹拌した。反応液を水(200ml)、酢酸 (3ml) にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和重層水、飽和食塩水で洗い、硫酸ナトリウム上で乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を留去して褐色のシロップ(4.52g) を得た。このシロップ(4.52g) をベンゼン(20ml)に溶かし、pートルエンスルホン酸1水和物(50mg)を加えて、60℃で30分間撹拌した。反応液を5%重層水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和重層水、飽和食塩水で洗

い、硫酸ナトリウム上で乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を留去した。 残渣をカラムクロマトグラフィー(溶媒:シクロヘキサン/ジエチルエーテル=5/1~2/1)により精製した。主分画をさらにカラムクロマトグラフィー(溶媒:n-ヘキサン/酢酸エチル=20/1)により精製して目的化合物(2.05g, 収率 72%)を得た。

IR (液膜法) 2914, 1738, 1628, 1591, 1495, 1437, 1361, 1284, 1267, 1096, 1048, 919, 785, 731cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl3)

δ 7. 42 (1H, s), 7. 13-7. 16 (2H, m), 6. 80 (1H, dd, J=3, 6Hz), 5. 95-6. 10 (1H, m), 5. 09

10 -5. 23 (2H, m), 4. 10 (3H, s), 3. 40-3. 44 (2H, m)

E I -MS m/e 1 8 8 (M+)

参考例32

3- (3-ヒドロキシプロピル) -7-メトキシベンソフラン

15

20

25

5

3- (2-プロペニル) -7-メトキシベンソフラン(2.19g) をアルゴン気流下、無水テトラヒドロフラン (25ml) に溶かし、0℃に冷却した。ボランジメチルスルフィド複合体 (2MTHF溶液 6.1ml) を加え、室温で2時間撹拌した。反応液を0℃に冷却し、エタノール(20ml)、3N水酸化ナトリウム水溶液(1.3ml)、30%過酸化水素水(1.5ml)を加えた。室温でさらに15分間撹拌した後、反応液を飽和塩化アンモニウム水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗い、硫酸ナトリウム上で乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を留去した。残渣をカラムクロマトグラフィー (溶媒:シクロヘキサン/酢酸エチル=3/1~2/1)により精製して目的化合物 (1.42g,収率 59%)を得た。IR (液膜法) 3378, 2944, 1626, 1589, 1493, 1437, 1361, 1286, 1267, 1203, 1180, 1143, 1094, 1060, 1038, 924, 785, 733cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl3)

 δ 7. 44 (1H, s), 7. 16 (1H, m), 6. 81 (1H, m), 4. 01 (3H, s), 3. 74 (2H, t, J=6Hz), 2. 77 (2H, dt, J=1, 8Hz), 1. 98 (2H, m), 1. 49 (1H, bs)

EI-MS m/e 206 (M⁺)

5

参考例33

3-(3-ヒドロキシプロピル)-7-ヒドロキシベンソフラン

HO

10

参考例 1 5 と同様の方法によって3 - (3 - ヒドロキシブロピル) - 7 - メトキシベンゾフラン(1.187g)から目的化合物 (996mg, 収率 90%) を得た。

m. p 101.0-101.5℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶)

15 IR (KBr法) 3446, 3140, 1493, 1379, 1299, 1272, 1185, 1098, 1046, 975, 911, 783, 727, 567, 509cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl₃)

δ 7. 49 (1H, d, J=7Hz), 7. 03 (2H, m), 6. 70 (1H, dd, J=2, 7Hz), 3. 62 (2H, t, J=7Hz), 2. 7 2 (2H, t, J=7Hz), 1. 90 (2H, quint, J=7Hz)

20 E I -MS m/e 192 (M⁺)

参考例34

(3-(3-ヒドロキシブロピル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

25

参考例17と同様の方法によって3-(3-ヒドロキシブロピル)-7-ヒドロキシベンソフラン(777mg)から目的化合物(884mg,収率 83%)を得た。

m. p 72-73℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶)

IR (KBr法) 3506, 1715, 1493, 1458, 1435, 1340, 1315, 1265, 1203, 1145, 1087, 10 58, 1009, 729cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl3)

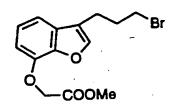
 δ 7. 45(1H, s), 7. 22(1H, m), 7. 14(1H, m), 6. 78(1H, d, J=7Hz), 4. 89(2H, s), 3. 82(3H, s), 3. 74(2H, t, J=6Hz), 2. 78(2H, t, J=6Hz), 1. 98(2H, quint, J=6Hz) E I -MS m/e 2 6 4 (M+)

10

5

参考例35

(3-(3-プロモプロピル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル



15

参考例18と同様の方法によって (3-(3-ヒドロキシブロピル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(710mg) から目的化合物 (837mg, 収率 95%)

20 を得た。

IR (液膜法) 1769, 1626, 1584, 1491, 1437, 1284, 1270, 1214, 1205, 1141, 1085, 783, 743cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl₃)

δ 7. 48(1H, s), 7. 21(1H, dd, J=1, 8Hz), 7. 15(1H, t, J=8Hz), 6. 78(1H, dd, J=1, 8Hz),
4. 89(2H, s), 3. 82(3H, s), 3. 45(2H, t, J=6Hz), 2. 86(2H, t, J=6Hz), 2. 24(2H, quint, J=6Hz)

EI-MS m/e 326, 328 (ピーク高比=1:1) (M+)

3- (2-ヒドロキシー5、5-ジフェニルペンチル) - 7-メトキシベンソ フラン

U

10

15

アルゴン雰囲気下、(7ーメトキシベンソフランー3ーイル)酢酸メチル(82mg)を塩化メチレン(2ml) に溶かし、-78 ℃で攪拌した。この溶液に水素化ジイソブチルアルミニウム(1.01Mトルエン溶液(0.40ml))を加え、-78 ℃で攪拌した。原料の消失を確認した後、反応溶液に飽和硫酸ナトリウム水溶液(5ml) を徐々に加え、酢酸エチル(10ml)で3回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを瀘過後、溶媒を減圧除去し、粗精製物を得た。アルゴン雰囲気下、得られた粗精製物をTHF(2ml) に溶かし、-78 ℃で攪拌した。この溶液に3、3ージフェニルマグネシウムブロマイドを加え、徐々に室温へと昇温した。原料の消失を確認した後、反応溶液に飽和塩化アンモニウム水溶液(5ml) を加え、酢酸エチル(10ml)で3回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をローバーカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサンに容媒を減圧除去し、残渣をローバーカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン

20 / 酢酸エチル=10/1) により精製して目的化合物(36mg, 収率25%)を得た。

IR (液膜法) 2942, 1694, 1626, 1591, 1495, 1454, 1437, 1361, 1284, 1267, 1205, 1180, 1143, 1096, 1058, 926, 785, 733, 702 c m - 1

NMR (300MHz CDCl3)

δ 7. 45 (1H, s), 7. 40-6. 94 (12H, m), 6. 81 (1H, d, J=7. 5Hz), 4. 01 (3H, s), 4. 07-3. 07 (2H, m), 2. 82 (1H, dd, J=14. 4, 3. 9Hz), 2. 68 (1H, dd, J=14. 4, 8. 4Hz), 2. 33-2. 07 (2H, m), 1. 70-1. 40 (2H, m)

 $EI-MS m/e 386 (M^+)$

25

3-(2-アセトキシー5、5-ジフェニルペンチル)-7-アセトキシベシ ソフラン

アルゴン雰囲気下、3-(2-ヒドロキシ-5、5-ジフェニルペンチル)-7-メトキシベンソフラン(130mg) をDMFに溶かし、室温で攪拌した。この溶 液にnープロパンチオール(0.30ml)、 tープトキシカリウム(153mg) を加え、100 ℃で攪拌した。原料の消失を確認した後、反応溶液に飽和塩化アンモニウム水溶 液(5ml) を加え、酢酸エチル(10ml)で3回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩 水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを瀘過後、溶媒を減圧 除去し、残渣をローバーカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチ ル=2/1) により精製した。得られた化合物を塩化メチレン(2ml) に溶かし、室 15 温で攪拌した。この溶液に無水酢酸(0.10ml)、ピリジン(0.10ml)を加え、室温で 提押した。原料の消失を確認した後、反応溶液に飽和塩化アンモニウム水溶液(5m 1) を加え、酢酸エチル(10ml)で3回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗。 浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを建過後、溶媒を減圧除去し、 残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶媒:ヘキサン/酢酸エ 20 チル=2/1) により精製し、目的化合物(184mg, 収率100%) を得た。

NMR (300MHz CDC13) δ 7. 46 (1H, d, J=7.5Hz), 7. 33 (1H, s), 7. 29-7. 12 (11H, m), 7. 05 (1H, d, J=7.5Hz), 5. 17 (1H, tt, J=6.0, 6.0Hz), 3.84(1H, t, J=7.8Hz), 2.91(1H, dd, J=14.4, 5.7Hz), 2.82(1H, dd, J=14. 4, 6. 0Hz), 2. 41 (3H, s), 2. 20-2. 00 (2H, m), 2. 01 (3H, s), 1. 62-1. 54 (2H, m) EI-MS m/e 456 (M+)

参考例38

2- (2-ホルミル-6-メトキシフェノキシ) プロピオン酸エチル

oーバニリン(24.20g)をDMF(300ml)に溶かし、この溶液に炭酸カリウム(15.4g)、2ープロモプロピオン酸エチル(24.8ml)を加え室温で19.5時間提拌した。
 反応溶液を濾過し、濾液を濃縮した。得られた残渣を蒸留して、目的化合物(36.9
 8g 収率93%)を得た。

b. p 129~130 ℃/0.4mmHg

IR (液膜法) 2988, 2944, 2900, 1744, 1694, 1586, 1483, 1458, 1394, 1377, 1309, 1251, 1205, 1131, 1096, 1067, 1044, 1019, 913, 785, 764, 743 cm⁻¹

NMR (90MHz CDC13)

δ 10.61 (1H, s), 7.50-7.09 (3H, m), 5.05 (1H, q, J=7.0Hz), 4.16 (2H, q, J=7.0Hz), 3. 88 (3H, s), 1.63 (3H, d, J=7.0Hz), 1.23 (3H, t, J=7.1Hz) E I -MS m/e 2 5 2 (M+)

「中央者例 3-9 中の Mar Complete C

20 7-メトキシー2-メチルー3-オキソー2、3-ジヒドロベンソフランー2 -カルボン酸エチル

25

15

エチル(150ml) で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、得られた残 液をジクロロメタン(600ml) に溶かした。この溶液にセライト(105g)、ピリジニウムクロロクロメート (44.52g) を加えて、室温で21時間攪拌した。反応溶液にイソプロピルアルコール(20ml)を加えて15分攪拌した後、ヘキサン1 1を加えてセライト濾過、沈殿をさらにエーテル1 1で洗浄した。濾液を水(500ml) で洗浄し、水層をエーテル(200ml) で抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=5/1~3/1)により精製して目的化合物(20.39g,収率60%)を得た。

m. p 81 ~82℃ (ヘキサン/エーテルから再結晶)

IR (KBr法) 2978, 1717, 1657, 1649, 1618, 1603, 1508, 1466, 1439, 1375, 1284, 12 53, 1199, 1176, 1127, 1110, 1077, 1065, 1009, 980, 940, 853, 841, 774, 750, 727, 671, 629 c m⁻¹

15 NMR (90MHz CDC13)

 δ 7. 33-6. 97 (3H, m), 4. 21 (2H, q, J=7. 3Hz), 3. 99 (3H, s), 1. 77 (3H), 1. 23 (3H, t, J=7. 0Hz)

 $EI-MS m/e 250 (M^+)$

.20 参考例40

7ーメトキシー2ーメチルー2、3ージヒドロベンソフランー3ーオン

र 🖎 🔭 १५५९) व्यापनिके 🖟 🐒 - समुक्ति अस्यान सर्वे द्वारा अस्तर अन्य अभागामान्त्र (प्राव्यक्ति अस्म) अस्तर स्वरूपी

25

7ーメトキシー2ーメチルー3ーオキソー2、3ージヒドロベンソフランー2 ーカルボン酸メチル(18.38g)をジオキサンー水(5:1 300ml)に溶かし、この溶液 に0.5 N硫酸(37ml)を加えて16時間還流した。反応溶液を濃縮し、水層(300ml) に注ぎ、エーテル(150ml) で3回抽出した。有機層を合わせて飽和炭酸水素ナト リウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をフロリジルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶媒: ヘキサン/酢酸エチル=9/1 ~5/1) により精製して目的化合物(4.69g, 収率36%)を得た。

5 m. p 60.~61℃ (ヘキサン/エーテルから再結晶)

IR (KBr法) 2988, 2936, 1713, 1657, 1638, 1615, 1603, 1560, 1543, 1510, 1468, 1441, 1375, 1350, 1317, 1305, 1265, 1210, 1185, 1170, 1145, 1081, 1065, 973, 917, 899, 866, 824, 799, 758, 679, 642, 598, 555 c m⁻¹

NMR (90MHz CDCl_{3.})

δ 7. 31-6. 99 (3H, m), 4. 68 (1H, q, J=7. 2Hz), 3. 97 (3H, s), 1. 56 (3H, J=7. 2Hz) E I -MS m/e 1 7 8 (M+)

参考例41

3-アジドメチルー7-メトキシー2-メチルベンソフラン

15

7ーメトキシー2ーメチルー2、3ージヒドコベンソフランー3ーオン (2.97g
20),ジプロモメタン(2.4ml)をTHF(80ml)に溶かし、-78 ℃に冷却した。この溶液にnープチルリチウム(1.62M 21ml)を30分かけて滴下し、-78 ℃で20分攪拌した。反応溶液に酢酸(5ml)を加え、水層(100ml)に注いだ。水層を酢酸エチル(50ml)で2回抽出し、有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去した。得られた残渣をベンゼン(25 50ml)に溶かし、pートルエンスルホン酸(286mg)を加えて、50℃で1.5 時間攪拌した。反応溶液を水層(50ml)に注ぎ、酢酸エチル(30ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去した。得られた残渣をメタノールー水(5:1 100ml)に溶かし、アジ化ナトリウム(1.63g)を加えて1時

間還流した。反応溶液を室温まで冷却後、水層(100ml)に注ぎ酢酸エチル(50ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=9/1)により精製し

5 て、目的化合物(1.70g, 収率47%)を得た。

IR (液膜法) 2942, 2108, 1628, 1595, 1495, 1439, 1321, 1278, 1232, 1210, 1178, 1114, 1091, 1062, 1044, 864, 781, 733, 634, cm⁻¹

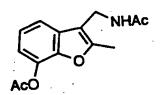
NMR (90MHz CDCl3)

 δ 7. 20-6. 77 (3H, m), 4. 39 (2H, s), 4. 01 (3H, s), 2. 50 (3H, s)

 $10 \quad E I - MS \quad m/e \quad 2 \quad 1 \quad 7 \quad (M^+)$

参考例 4 2

7ーアセトキシー3ー (アセチルアミノ) メチルー2ーメチルベンソフラン



15

参考例9と同様の方法により、3-アジドメチル-7-メトキシ-2-メチルベンソフラン(1.70g) から目的化合物(1.27g、収率62%)を得た。

20 m. p 139~141 ℃ (シクロヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 3328, 2930, 1760, 1642, 1595, 1537, 1491, 1466, 1444, 1373, 1265, 12
18, 1193, 1174, 1154, 1079, 1017, 855, 791, 745, 73380 c m⁻¹

NMR (90MHz CDC13)

δ 7. 35 (1H, dd, J=7. 4, 1. 5Hz), 7. 13 (1H, d, J=7. 4Hz), 6. 96 (1H, dd=7. 4, 1. 6Hz), 5. 8

25 -5. 6 (1H, brm), 4. 43 (2H, d, J=5. 3Hz), 2. 39 (3H, s), 1. 95 (3H, s)

E I -MS m/e 2 6 1 (M+)

参考例43

(7ーメトキシー2ーメチルベンソフランー3ーイル) 酢酸メチル

参考例13と同様の方法により、7ーメトキシー2ーメチルー2、3ージヒド 5 ロベンソフラン-3-オン(3.74g) から目的化合物(3.29g 収率67%)を得た。 NMR (90MHz CDCl₃)

 δ 7. 15-7. 08 (2H, m), 6. 78 (1H, dd, J=6. 3, 2. 4Hz), 4. 00 (3H, s), 3. 68 (3H, s), 3. 60 (2 H, s), 2. 45 (3H, s)

10

公考例44

3- (2-ヒドロキシエチル) -7-メトキシー2-メチルベンソフラン

15

参考例30と同様の方法によって(7-メトキシー2-メチルベンソフランー 3 ーイル) 酢酸メチル(3.29g) から目的化合物(1.70g, 収率47%)を得た。

IR (KBr法) 3356, 3272, 2970, 2946, 2920, 1624, 1591, 1493, 1468, 1450, 1441, 12 20 82, 1214, 1187, 1170, 1093, 1062, 1046, 864, 775, 729 c m⁻¹ NMR (90MHz CDCl₃)

 δ 7. 13-7. 07 (2H, m), 6. 74 (1H, dd, J=6. 3, 2. 6Hz), 4. 00 (3H, s), 3. 82 (2H, m), 2. 87 (2 H. t. J=6.6Hz), 2.44(3H, s), 1.48(1H, brm)

EI-MS m/e 206 (M⁺) 25

参考例 4 5

(3-(2-ヒドロキシエチル)-2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル

3 ー (2 ーヒドロキシエチル) ー 7 ーメトキシー 2 ーメチルベンソフラン(2.34g) をDMF(60ml)に溶かし、tープトキシカリウム(2.71g)、nープロパンチオール(2.2ml)を加えて100℃で5時間攪拌した。反応溶液を室温まで冷却後、酢酸(3ml)を加えて濃縮し、水層(100ml)に注いだ。水層を酢酸エチル(50ml)で2回抽出し、有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去した。得られた残渣をDMF(50ml)に溶かし、炭酸カリウム(1.66g)、プロモ酢酸メチル(1.7ml)を加えて、室温で17.5時間攪拌した。反応溶液を濃縮し、水層(100ml)に注ぎエーテル(50ml)で2回抽出し、有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去した。溶媒を減圧除去して、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=2/1~1/1)により精製して目的化合物(2.29g,収率75%)を得た。

IR (液膜法) 3568, 3390, 2956, 2882, 1760, 1626, 1591, 1493, 1437290, 1261, 1205, 1 108, 1050, 855, 779, 733, 640, c m⁻¹

NMR (90MHz CDC13)

20 δ 7. 13-6. 65 (3H, m), 4. 86 (2H, s), 3. 85 (1H, t, J=6. 8Hz), 3. 80 (3H), 2. 84 (2H, d, J=6. 8Hz), 2. 43 (3H, s), 1. 58 (1H, brs)

参考例 4 6

25

(3-(2-アジドエチル) -2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢 酸メチル

20

(3-(2-ヒドロキシエチル) -2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(390mg) をジクロロメタン(7ml) に溶かし0℃に冷却した。この溶液にトリエチルアミン(0.43ml), p-トルエンスルホニルクロライド(443mg) を加えて0℃で1時間、さらに室温に上げて23時間攪拌した。反応溶液を水層(30ml)に注ぎ酢酸エチル(15ml)で2回抽出し、有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去した。残渣をTHF-水(5:1 10ml) に溶かし、アジ化ナトリウム(354mg) を加えて24時間還流した。反応溶液を水層(50ml)に注ぎ酢酸エチル(20ml)で2回抽出し、有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去した。溶媒を減圧除去して、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=3/1)により精製して目的化合物(250mg, 収率58%)を得た。

m. p 62 ~63℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 2110, 1773, 1622, 1586, 1491, 1437, 1278, 1255, 1226, 1209, 1197, 1172, 1114, 791, 737 c m⁻¹

NMR (90MHz CDCl3)

δ 7.13-7.07(2H, m), 6.70(1H, dd, J=5.3.3.5Hz), 4.87(2H, s), 3.81(3H, s), 3.50(2 H, t, J=7.2Hz), 2.88(2H, t, J=7.0Hz), 2.45(3H, s) E I -MS m/e 289 (M+) 参考例 47

25 (3-(2-プロモエチル)-2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢 酸メチル

5

参考例18と同様の方法により、(3-(2-ヒドロキシエチル)-2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(318mg)から目的化合物(346mg 収率88%)を得た。

m. p 96 ~97℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 2964, 2920, 1729, 1632, 1591, 1493, 1450, 1433, 1381, 1367, 1307, 12 67, 1218, 1207, 1180, 1152, 1093, 1069, 1019, 1009, 965, 866, 781, 762, 729, 662 cm⁻¹ NMR (90MHz CDCl₃)

δ 7. 13-7. 06 (2H, m), 6. 69 (1H, dd, J=5. 5, 3. 7Hz), 4. 87 (2H, s), 3. 81 (3H, s), 3. 49 (2H, dt, J=6. 1, 0. 9Hz), 3. 17 (2H, t, J=6. 8Hz), 2. 44 (3H, s)

15 EI-MS m/e 3 2 6 (M⁺)

参考例48

2- (2-ホルミルー6-メトキシフェノキシ) イソ吉草酸メチル

20

25

参考例 3802 ープロモプロピオン酸エチルの代わりに、2 ープロモイソ吉草酸メチル(10.20g)を用いて、0 ーパニリン(7.14g)から目的化合物(6.78g 収率54%)を得た。

b. p 121∼122 °C/0. 2mmHg

IR (液膜法) 2970, 2882, 1746, 1694, 1586, 1483, 1392, 1371, 1309, 1249, 1212, 1185, 1131, 1114, 1085, 1067, 1019, 913, 787, 766 c m⁻¹

NMR (90MHz CDC13)

 δ 10.64(1H, s), 7.50-7.07(3H, m), 4.96(1H, d, J=4.6Hz), 3.85(3H, s), 3.66(3H, s), 2.32(1H, m), 1.14(3H, d, J=6.9Hz), 1.10(3H, d, J=7.0Hz) E I -MS m/e 266 (M+)

5 参考例49

2-イソプロピルー7-メトキシー3-オキソー2、3-ジヒドロベンソフラ ン-2-カルボン酸メチル

10

20

tープトキシカリウム(5.62g) をDMF(150ml) に溶かし0℃に冷却した。この溶液に2-(2-ホルミルー6-メトキシフェノキシ) ーイソ吉草酸メチル(11.10g)のDMF溶液(50ml)を40分かけて滴下し、さらに30分攪拌した。反応溶液に酢酸(4ml)を加えて濃縮し、水層(300ml)に注ぎ、酢酸エチル(150ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、得られた残渣をジクロロメタン(250ml)に溶かした。この溶液にセライト(70g)、ピリジニウムジクロメート(23.55g)を加えて、室温で19時間攪拌した。反応溶液にインプロピルアルコール(20ml)を加えて15分攪拌した後、エーテル200mlを加えてセライト濾過、沈殿をさらにエーテル(100ml x 2回)で洗浄した。濾液を濃縮し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=5/1~3/1)により精製して目的化合物(7.26g, 収率66%)を得た。

m. p 87 ~88℃ (シクロヘキサン/クロロホルムから再結晶)

25 IR (KBr法) 2980, 2964, 2940, 1744, 1717, 1620, 1601, 1508, 1473, 1444, 1348, 12 55, 1187, 1172, 1145, 1087, 1071, 1042, 1000, 959, 934, 849, 835, 799, 756, 731, 675, 667 c m⁻¹

NMR (90MHz CDCl3)

 δ 7. 29-7. 02 (3H, m), 4. 00 (3H, s), 3. 76 (3H, s), 2. 90 (1H, m), 1. 15 (3H, d, J=6. 8Hz),

0. 79 (3H, d, J=6. 8Hz)

 $EI-MS m/e 264 (M^+)$

参考例50

5 2-イソプロピルー7ーメトキシー2、3ージヒドロベンソフランー3ーオン

10 参考例40と同様の方法により、2ーイソプロピルー7ーメトキシー3ーオキソー2、3ージヒドロベンソフランー2ーカルボン酸メチル(7.40g) から目的化合物(2.47g, 収率60%)を得た。

m. p 46 ~47℃ (ヘキサンから再結晶)

IR (KBr法) 2972, 1717, 1613, 1601, 1506, 1462, 1439, 1286, 1265, 1249, 1210, 1181, 1170, 1089, 1067, 1052, 980, 909, 760 cm⁻¹

NMR (90MHz CDCl3)

 δ 7. 29–6. 98 (3H, m), 4. 47 (1H, d, J=3. 8Hz), 3. 97 (3H, s), 2. 40 (1H), 1. 17 (3H, d, J=7. 1Hz), 0. 92 (3H, d, J=6. 8Hz)

E I -MS m/e 206 (M+)

20

15

参考例51

3ーアジドメチルー2ーイソプロピルー7ーメトキシベンソフラン

25

参考例41と同様の方法により、2-イソプロピルー7-メトキシー2、3-ジヒドロベンソフラン-3-オン(1.90g) から目的化合物(672mg 収率30%)を得た。

IR (液膜法) 2976, 2936, 2116, 2098, 1624, 1591, 1495, 1458, 1439, 1340, 1330, 1284, 1243, 1214, 1187, 1151, 1075, 1044, 870, 806, 775, 733 cm⁻¹

NMR (90MHz CDCl₃)

δ 7. 25-7. 12(2H, m), 6. 78(1H, dd, J=5. 5, 3. 5Hz), 4. 40(2H, s), 4. 01(3H, s), 3. 23(1 H, sept, J=6. 8Hz), 1. 40(3H, d, J=6. 8Hz)

E I -MS m/e 2 4 5 (M+)

参考例52

2-ヒドロキシメチル-2, 3-ジヒドロ-3-オキソ-7-メトキシベンプ 10 フラン

15 水素化ナトリウム(440mg)をn-ヘキサンで洗い、減圧下乾燥させた。3-ヒドロキシー7-メトキシベンソフラン-2-カルボン酸メチルエステル(2.33g)を無水THF(200ml)に溶かして加え、80分間遺流させた。0℃に冷却し、水素化アルミニウムリチウム(404mg)を加え、0℃で2時間撹拌した。反応液に1N塩酸と飽和食塩水の1:1混合物(200ml)を加え、有機層を分離した。水層を酢酸エチルで抽出した。有機層をあわせて水、飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウム上で乾燥した。硫酸マグネシウムを濾過後、溶媒を留去した。残渣をカラムクロマトグラフィー(溶媒:酢酸エチル)により精製して目的化合物(1.76g,収率87%)を得た。

m. p 103-104℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶)

25 IR (KBr法) 3426, 1696, 1615, 1603, 1510, 1437, 1274, 1185, 1168, 1100, 1079, 10 52, 1027, 959, 876, 833, 777, 733, 683, 605, 588, 468cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl3)

 δ 7. 27 (1H, dd, J=1, 8Hz), 7. 14 (1H, dd, J=1, 8Hz), 7. 06 (1H, t, J=8Hz), 4. 72 (1H, t, J=4Hz), 4. 15 (2H, m), 3. 98 (3H, s), 1. 97 (1H, t, J=7Hz)

 $EI-MS m/e 194 (M^+)$

参考例 5 3

5

2、3-ジヒドロー2-メトキシメトキシメチルー3-オキソー7-メトキシベンソフラン

2、3ージヒドロー2ーヒドロキシメチルー3ーオキソー7ーメトキシベンソフラン(1.79g) とジメトキシメタン (10ml) をジクロロメタン (25ml) に溶かし、五酸化二リン(3.47g) を加えて、室温で3.5 時間撹拌した。反応液を飽和重層水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層をあわせて水、飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウム上で乾燥した。硫酸マグネシウムを濾過後、溶媒を留去した。残渣をカラムクロマトグラフィー (溶媒:n-ヘキサン/酢酸エチル=1/1) により精製して目的化合物 (912mg,収率 58%) を得た。

m. p 71-72℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶)

20 NMR (300MHz CDC1₃)

 δ 7. 26 (1H, dd, J=1, 7Hz), 7. 13 (1H, dd, J=1, 7Hz), 7. 03 (1H, t, J=7Hz), 4. 76 (1H, dd, J=3, 5Hz), 4. 61 (1H, d, J=7Hz), 4. 58 (1H, d, J=7Hz), 4. 08 (2H, m), 3. 97 (3H, s), 3. 31 (3H, s)

EI-MS m/e 238 (M⁺)

25

参考例54

(2、3ージヒドロー2ーメトキシメトキシメチルー3ーヒドロキシー7ーメトキシベンソフランー3ーイル) 酢酸メチル

5 亜鉛末(793mg) を減圧下撹拌しながら1時間乾燥した。THF (5ml)を加え、0℃で撹拌した。2,3ージヒドロー2ーメトキシメトキシメチルー3ーオキソー7ーメトキシベンソフラン(815mg) とプロモ酢酸メチル(1.5ml)をTHF (11ml)を加え、0℃で滴下した。少し加熱して反応を開始し、0℃で15分間、室温で2.5時間撹拌した。反応液に少量の5%クエン酸水溶液を加えて溶媒を留去した。残渣を5%クエン酸水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層をあわせて水、飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウム上で乾燥した。硫酸マグネシウムを濾過後、溶媒を留去した。残渣をカラムクロマトグラフィー(溶媒:nーヘキサン/酢酸エチル=3/2)により精製して目的化合物 (990mg,収率93%)を得た。

IR (液膜法) 3474, 1738, 1624, 1599, 1497, 1462, 1441, 1280, 1212, 1154, 1114, 104 2, 994, 919, 895, 874, 737cm⁻¹

NMR (300MHz CDC13)

15

20

25

δ 6.94 (1H, dd, J=2, 8Hz), 6.90 (1H, t, J=8Hz), 6.83 (1H, dd, J=2, 8Hz), 4.90 (1H, t, J=4Hz), 4.67 (1H, d, J=6Hz), 4.64 (1H, d, J=6Hz), 4.14 (1H, d, J=1Hz), 4.11 (2H, d, J=4Hz), 3.88 (3H, s), 3.74 (3H, s), 3.35 (3H, s), 3.07 (1H, dd, J=1, 16Hz), 2.87 (1H, dd, J=1, 16Hz)

) EI-MS m/e 312 (M⁺)

参考例55

(2-メトキシメトキシメチルー 7-メトキシベンソフランー 3-イル) 酢酸 メチル

(2,3-ジヒドロー2-メトキシメトキシメチルー3-ヒドロキシー7-メトキシベンソフランー3-イル) 酢酸メチル(990mg) をTHF (25ml) とギ酸 (15ml) に溶かし、室温で15時間撹拌した。反応液を飽和重層水にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウム上で乾燥した。

5 硫酸マグネシウムを濾過後、溶媒を留去した。残渣をカラムクロマトグラフィー (溶媒:n-ヘキサン/酢酸エチル=1/1)により精製して目的化合物(789mg,収率75%)を得た。

IR (液膜法) 2954, 1742, 1626, 1593, 1497, 1439, 1359, 1274, 1216, 1100, 1081, 103 8, 922, 857, 785, 733cm⁻¹

10 NMR (300MHz CDCl₃)

δ 7. 18 (1H, t, J=8Hz), 7. 13 (1H, dd, J=2, 8Hz), 6. 82 (1H, dd, J=2, 8Hz), 4. 74 (2H, s),
4. 69 (2H, s), 4. 00 (3H, s), 3. 76 (2H, s), 3. 69 (3H, s), 3. 41 (3H, s)

E I -MS m/e 2 9 4 (M+)

15 参考例 5 6

2-メトキシメトキシメチル-3-(2-ヒドロキシエチル)-7-メトキシ ベンソフラン

OH OMOM OMOM

20

参考例30と同様の方法によって(2-メトキシメトキシメチル-7-メトキシベンソフラン-3-イル)酢酸メチル(237mg)から目的化合物(204mg,収率 95%)を得た。

25 IR (液膜法) 3404, 2946, 1626, 1591, 1495, 1439, 1359, 1284, 1216, 1154, 1098, 103 8, 920, 859, 783, 735cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl3)

δ 7.17(1H, t, J=8Hz), 7.12(1H, dd, J=2, 8Hz), 6.83(1H, dd, J=2, 8Hz), 4.73(2H, s), 4.72(2H, s), 4.01(3H, s), 3.87(2H, q, J=6Hz), 3.42(3H, s), 2.98(2H, t, J=6Hz), 2.14(1

H, t, J=6Hz)

EI-MS m/e 266 (M⁺)

参考例 5 7

5 2-メトキシメトキシメチルー3-(2-メタンスルホニロキシエチル)-7 -メトキシベンソフラン

10

15

参考例19と同様の方法によって2-メトキシメトキシメチルー3-(2-ヒドロキシエチル) -7-メトキシベンソフラン(200mg) から目的化合物(258mg, 収率 99%) を得た。

IR (液膜法) 2950, 1626, 1591, 1497, 1466, 1441, 1357, 1284, 1214, 1176, 1102, 1038, 1006, 973, 955, 905, 814, 799, 785, 735cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl₃)

δ 7.20(1H, t, J=7Hz), 7.14(1H, dd, J=1, 7Hz), 6.83(1H, dd, J=1, 7Hz), 4.71(4H, s),
4.44(2H, t, J=7Hz), 4.01(3H, s), 3.43(3H, s), 3.18(2H, t, J=6Hz), 2.85(3H, s)

E I -MS m/e 3 4 4 (M+)

20

参考例 5 8

2-メトキシメトキシメチルー3-(2-(ジフェニルメチルチオ)エチル) -7-メトキシベンソフラン

25

水素化ナトリウム(85mg)をn-ヘキサンで洗い、減圧下乾燥させた。ジフェニル

メタンチオール(396mg) をDMF (8 ml) に溶かして加えた。 2 ーメトキシメトキシメチルー3 ー (2 ーメタンスルホニロキシエチル) ー 7 ーメトキシベンゾフラン(437mg) をDMF (6 ml) に溶かして加え、60℃で15時間撹拌した。反応液は溶媒を留去した後、5%クエン酸水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層をあわせて水、飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウム上で乾燥した。硫酸マグネシウムを濾過後、溶媒を留去した。残渣をカラムクロマトグラフィー(溶媒:nーヘキサン/酢酸エチル=2/1) により精製して目的化合物 (406mg, 収率 71%) を得た。

m. p 110℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶)

IR (KBr法) 2930, 1624, 1589, 1493, 1452, 1439, 1375, 1346, 1284, 1212, 1135, 1 077, 1029, 1013, 917, 857, 754, 743, 735, 704, 692, 625, 588, 511, 497cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl₃)

δ 7. 37-7. 41 (4H, m), 7. 19-7. 33 (6H, m), 7. 08 (1H, t, J=8Hz), 6. 83 (1H, dd, J=1, 8Hz), 6. 78 (1H, dd, J=1, 8Hz), 5. 15 (1H, s), 4. 64 (2H, s), 4. 62 (2H, s), 3. 99 (3H, s), 3. 39 (3H, s), 2. 95 (2H, t, J=7Hz), 2. 66 (2H, t, J=7Hz)

 $EI-MS m/e 448 (M^+)$

参考例 5 9

(2-メトキシメトキシメチルー3-(2-(ジフェニルメチルチオ)エチルn) ーベンソフランー7ーイルオキシ)酢酸メチル

25

t-ブトキシカリウム (465mg) を減圧下乾燥させた。n-プロパンチオール (0.4m 1) をDMF (5ml) に溶かして加え、室温で撹拌した。2-メトキシメトキシメチルー3- (2- (ジフェニルメチルチオ) エチル) -7-メトキシベンゾフラ

ン(803mg) をDMF (6 ml) に溶かして加え、90℃で6時間撹拌した。反応液は、5%クエン酸水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウム上で乾燥した。硫酸マグネシウムを濾過後、溶媒を留去した。残渣をカラムクロマトグラフィー(溶媒:n-ヘキサン/酢酸エチル=1/1) により精製してフェノール体(406mg, 収率 52%)を得た。このフェノール体(406mg)をエタノール(50ml)に溶かし、4 N水酸化カリウム水溶液(0.3ml)を加え、室温で30分間撹拌した。減圧下溶媒を留去した。残渣にDMF(20ml)を加えて溶かし、ブロモ酢酸メチル(0.20ml)を加えて室温で90分間撹拌した。反応液は、5%クエン酸水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗い、硫酸マグネシウム上で乾燥した。硫酸マグネシウムを濾過後、溶媒を留去した。残渣をカラムクロマトグラフィー(溶媒:n-ヘキサン/酢酸エチル=1/1) により精製してフェノール体(403mg, 収率 84%)を得た。
IR(液膜法) 3450,1760,1591,1493,1437,1388,1288,1209,1096,1004,785,752,

15 NMR (300MHz CDCl₃)

733, 704cm⁻¹

 δ 7. 38-7. 18 (10H, m), 7. 08 (1H, t, J=8Hz), 6. 93 (1H, dd, J=1, 8Hz), 6. 77 (1H, dd, J=1, 8Hz), 5. 03 (1H, s), 4. 89 (2H, s), 4. 67 (2H, d, J=6Hz), 3. 80 (3H, s), 2. 92 (2H, t, J=7Hz), 2. 68 (2H, t, J=7Hz), 2. 18 (1H, t, J=6Hz)

20 参考例60

(7-メトキシーベンソフラン-3-イル) 酢酸

25

(7-メトキシーベンソフラン-3-イル) 酢酸メチル(1.12g) をメタノール(20ml)に溶かし、この溶液に2N水酸化ナトリウム水溶液(5ml) を加えて室温で13.5時間攪拌した。1N塩酸(12ml)を加え、反応溶液を水層(200ml) に注ぎ、酢酸エチル(50ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリ

ウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去した。残渣をヘキサン/クロロホルムから再結晶を行い、目的化合物(0.95g 収率91%)を得た。m. n 143~145 ℃ (ヘキサン/クロロホルムから再結晶)

IR (KBr法) 2912, 1715, 1626, 1595, 1497, 1435, 1400, 1284, 1267, 1230, 1178, 10 94, 1048, 924, 779, 733, 673 c m⁻¹

NMR (90MHz CDCl₃)

 δ 8. 78 (1H, brm), 7. 64 (1H, s), 7. 19-6. 75 (3H, m), 4. 00 (3H, s), 3. 69 (2H, d, J=1. 1Hz)

10 参考例 6 1

3-((4-フェニルオキサゾール-2-イル)メチル)-7-メトキシベン ソフラン

15

20

7-メトキシーベンソフラン-3-カルボン酸(294mg) をDMF(5ml) に溶かし、この溶液に炭酸カリウム(237mg)、フェナシルプロマイド(342mg) を加えて、室温で30分攪拌した。反応溶液を水層(50ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去した。残渣を酢酸(5ml) に溶かし、酢酸アンモニウム(551mg) を加えて4時間還流した。反応溶液を室温まで戻した後、水層(100ml) に注ぎ、酢酸エチル(30ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=5/1) により精製して目的化合物(203mg,収率47%)を得た。m. p 101~103 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3118, 2968, 2844, 1628, 1591, 1568, 1497, 1477, 1450, 1437, 1417, 13

63, 1332, 1317, 1288, 1272, 1224, 1209, 1183, 1170, 1147, 1112, 1100, 1065, 1050, 1033,

959, 942, 919, 905, 820, 789, 754, 733, 690, 673, 632 $\,\mathrm{c}\,\mathrm{m}^{-1}$

NMR (90MHz CDCl₃)

 δ 7.83(1H, s), 7.78-6.82(9H, m), 4.23(2H, d, J=1.1Hz), 4.01(3H)

 $EI-MS m/e 305 (M^+)$

5

参考例62

3- ((4-フェニルオキサゾール-2-イル) メチル) -7-ヒドロキシベ ンソフラン

107

HO Ph

10

15

参考例12と同様の方法によって3-(4-フェニルオキサゾール-2-イル) メチル-7-メトキシベンソフラン(279mg) から目的化合物(242mg, 収率91%) を得た。

m. p 180~181 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 3126, 3050, 1597, 1572, 1491, 1448, 1421, 1365, 1346, 1325, 1272, 11
81, 1135, 1108, 1075, 971, 951, 795, 756, 731, 690, 677 c m⁻¹

TO NMR (90MHz; CDCl3) Complete the resemble the latest continued to

20 δ 8. 23 (1H, m), 7. 84-6. 84 (10H, m), 4. 22 (2H, d, J=0. 9Hz) E I -MS m/e 2 9 1 (M+)

参考例63

3- ((4-フェニル-2-オキソプトキシ) カルボニルメチル) -7-メト 25 キシベンソフラン

5

7-メトキシベンソフラン-3-カルボン酸(220mg)をTHF(5ml)に溶かし、この溶液に4-フェニル-2-オキソ-1-ブタノール(211mg)、ジシクロヘキシルカルボジイミド(330mg)を加えて室温で16時間攪拌した。反応溶液を濾過し、滤液を水層(50ml)に注ぎ酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=3/1)により精製して、目的化合物(178mg,収率47%)を得た。

m. p 68 ~69℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 1760, 1725, 1589, 1497, 1439, 1417, 1390, 1270, 1205, 1189, 1160, 10 96, 1048, 990, 779, 733 c m^{-1}

NMR (90MHz CDCl3)

 δ 7. 67 (1H, s), 7. 29-6. 81 (8H, m), 4. 67 (2H, s), 4. 01 (3H, s), 3. 82 (2H, d, J=1. 1Hz), 3. 02-2. 58 (4H, m)

EI-MS m/e 3 5 2 (M^+)

20

参考例64

3-((4-(2-フェニルエチル) オキサゾール-2-イル) メチル) -7 -メトキシベンゾフラン

3- ((4-フェニルー2-オキソープトキシ) カルボニルメチル) - 7メトキシーベンソフラン(176mg) を酢酸(3ml) に溶かし、酢酸アンモニウム(373mg) を加えて4時間還流した。反応溶液を室温まで戻した後、水層(100ml) に注ぎ、酢酸エチル(30ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=5/1) により精製して目的化合物(96mg, 収率58%)を得た。

15 m. p 69 ~70℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 3112, 1628, 1591, 1564, 1497, 1456, 1439, 1363, 1286, 1270, 1209, 11
83, 1145, 1094, 1048, 789, 754, 733, 712, 692, 663, 625, 603 c m⁻¹
NMR (90MHz CDC1₃)

 δ 7.60(1H, s), 7.25-6.75(9H, m), 4.14(2H, d, J=1.1Hz), 4.00(3H), 2.95-2.70(4H) 20 E I -MS m/e 3 3 3 (M+)

参考例 65

3- (2- (2、2-エチレンジオキシー2-フェニルエトキシ) エチル) -7-テトラヒドロピラニルオキシベンソフラン

110

5

10

3- (2-ヒドロキシエチル) -7-テトラヒドロピラニルオキシベンソフラン(319mg) をDMF(2ml) に溶かし、水素化ナトリウム(60% 59mg) を加えて室温で1時間撹拌した。この反応溶液に1-プロモーアセトフェノンエチレンアセタール(445mg) を加えて室温で1時間、さらに100 ℃で2.5 時間撹拌した。反応溶液を室温まで戻した後、水層(50ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒: ヘキサン/酢酸エチル=5/1) により精製して目的化合物(239m - 四次46%)を得た

15 g, 収率46%)を得た。

参考例66

3- (2- (2、2-エチレンジオキシ-2-フェニルエトキシ) エチル) -7-レドロキシベンソフラン

20

25

3- (2-(2、2-エチレンジオキシ-2-フェニルエトキシ) エチル) - 7-テトラヒドロピラニルオキシベンソフラン(239mg) をTHF(3ml) に溶かし、この溶液に6N塩酸(1ml) を加えて室温で30分撹拌した。反応溶液を水層(30ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄

し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、 残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶媒:ヘキサン/酢酸エ チル=2/1) により精製して目的化合物(189mg,収率98%)を得た。

IR (液膜法) 3550, 2956, 2898, 1624, 1593, 1491, 1448, 1363, 1313, 1238, 1183, 1122, 1093, 1044, 973, 948, 878, 785, 770, 735, 706 cm⁻¹

NMR (400MHz CDC1₃)

δ 7.51-7.49(2H, m), 7.36-7.33(4H, m), 7.11-7.04(2H, m), 6.80 (1H, dd, J=8.3Hz), 5.59(1H, s), 4.08-4.05(2H, m), 3.87-3.84(2H, m), 3.79(2H, t, J=6.4Hz), 3.71(2H, s). 88(2H, t, J=6.4Hz)

10

参考例67

3- (2- (2-オキソー2-フェニルエトキシ) エチル) -7-ヒドロキシ ベンソフラン

15

3-(2-(2、2-エチレンジオキシ-2-フェニルエトキシ) エチル) -

20 7ーヒドロキシベンソフラン(185mg) をTHF(3mL) に溶かし、この溶液に濃塩酸 1 滴を加えて50℃で29時間攪拌し、さらに 3 時間還流した。反応溶液を水層(30 mL)に注ぎ、酢酸エチル(20mL)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=2

25 /1) により精製して目的化合物 (111mg 収率69%)を得た。

m. p 114~115 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3300, 1702, 1622, 1597, 1479, 1446, 1408, 1371, 1274, 1226, 1187, 11 31, 1087, 1075, 1044, 1017, 984, 971, 946, 849, 785, 758, 733, 688, 669, 619, 598 cm⁻¹ NMR (90MHz CDCl₃)

 δ 7.96-6.97(9H, m), 5.60(1H, brs), 4.77(2H, s), 3.88(2H, t, J=6.9Hz), 3.01(2H, t, J=6.8Hz)

EI-MS m/e 296 (M⁺)

5 参考例 6、8

3- ((3、3-ジフェニルプロピルオキシ) メチル) -7-メトキシベンソ フラン

10

3、3-ジフェニルー1-プロパノール(550mg) をDMF(5ml) に溶かし0℃に冷却した。この溶液にt-プトキシカリウム(291mg) を加えて0℃で10分攪拌した。反応溶液に3-クロロメチルー7-メトキシベンゾフラン(339mg) のDMF(4ml) 溶液を滴下して0℃で30分攪拌した。反応溶液を1N塩酸で中和した後水層(50ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサ

20 ン/酢酸エチル=9/1) により精製して目的化合物(547mg, 収率85%)を得た。 IR (液膜法) 3062, 3030, 3006, 2942, 2866, 1628, 1593, 1493, 1451, 12435, 1359, 128 6, 1270, 1201, 1180, 1151, 1096, 1054, 843, 789, 731, 704 cm⁻¹

NMR (90MHz CDCl₃)

 δ 7. 50 (1H, s), 7. 25-6. 78 (13H, m), 4. 56 (2H, d, J=0. 9Hz), 4. 11 (1H, m), 4. 01 (3H, s),

25 3. 43 (2H, t, J=6. 8Hz), 2, 46-2. 23 (2H, m)

EI-MS m/e 372 (M⁺)

参考例69

3- ((2-(N, N-ジフェニルアミノ) エトキシ) メチル) -7-メトキ

WO 96/20925

シベンソフラン

参考例 6 8 と同様の方法によって 2 - (N, N-ジフェニルアミノ) - 1 - エタノール (139mg) から目的化合物 (185mg, 収率70%) を得た。

10 IR (液膜法) 3062, 2944, 2864, 1628, 1576, 1491, 1464, 1437, 1363, 1253, 1201, 1180, 1152, 1054, 992, 926, 748, 731, 696 cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl₃)

 δ 7. 49 (1H, brs), 7. 25-6. 81 (13H, m), 4. 64 (2H, d, J=1. 1Hz), 3. 96 (2H, t, J=6. 6Hz), 3. 72 (2H, t, J=6. 6Hz)

15 E I -MS m/e 373 (M⁺)

参考例70

4-ベンジルオキシインドール

20

25

DMF(25ml)中の4ーヒドロキシインドール(1.00g) に水酸化カリウム(0.42g) を加え室温で15分間攪拌した。そこにベンジルブロマイド(1.00ml)を加え、さらに室温で1.5 時間攪拌した。反応が完結しないので水酸化カリウム(0.04g)、ベンジルブロマイド(0.20ml)をさらに加え、5時間攪拌した。減圧下溶媒を除去した後、残渣に水(50ml)を加えエーテルで抽出した(3×50ml)。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄した後硫酸ナトリウムで乾燥した。固体を濾別後、減圧下溶媒を除去し、得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、

目的化合物(1.43g 収率85%)を得た。

IR (液膜法) 3418, 1589, 1504, 1361, 1243, 1087, 1050, 739 c m $^{-1}$ NMR (90MHz CDCl₃)

 δ 8. 16(1H, brs), 7. 60-7. 00(8H, m), 6. 80-6. 50(2H, m), 5. 23(2H, s)

5 Mass (m/e) 223 (M+)

参考例71

1 - (2 - テトラヒドロピラニルオキシエチル) - 4 - ベンジルオキシインド

10

アルゴン雰囲気下、DMF (2ml) 中の水素化ナトリウム(121mg) を0℃に冷却し、そこにDMF (5ml) に溶解した4ーベンジルオキシインドール(501mg) を加え0℃で5分間攪拌した。そこにDMF (2ml) に溶解した2ーテトラヒドロピラニルオキシー1ープロモエタン(599mg) を加え、0℃でさらに30分間攪拌した。反応混合液を0℃に冷却した飽和NH4C1水溶液(30ml)に加え酢酸エチルで抽出した(3×20ml)。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄した後硫酸ナトリウムで乾燥した。固体を濾別後、減圧下溶媒を除去し、得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し目的化合物(722mg 収率92%)を得た。
IR (液膜法) 2944, 1578, 1497, 1441, 1369, 1232, 1125, 1035, 737 cm-1
NMR(90MHz CDC13)

 δ 7. 60-6. 50 (10H, m), 5. 22 (2H, s), 4. 60-3. 20 (7H, m), 1. 90-1. 30 (6H, m)

25 Mass (m/e) 351 (M+)

参考例72

(1-(2-ヒドロキシエチル) インドール-4-イルオキシ) 酢酸メチル

5

10

15

25

アルゴン雰囲気下、エタノール(5ml) に1ー(2ーテトラヒドロビラニルオキシエチル) ー4ーベンジルオキシインドール(85mg)、5%PdーC(10mg)を加え、反応容器を水素で置換した。室温で3時間撹拌した後、セライトで固体を濾別した。減圧下溶媒を除去し得られた油状物をアルゴンで置換された反応容器に移し、DMF(2ml) に溶解した。そこに炭酸カリウム(26mg)を加え、室温で10分間撹拌した。そこにブロモ酢酸メチル(0.03ml)を加え、さらに室温で80分間撹拌した。反応が完結していなかったのでさらにブロモ酢酸メチル(0.03ml)を加え、室温で3時間撹拌した。反応混合物に飽和NH4Cl水溶液(5ml)を加え反応を停止した後、酢酸エチルで抽出した(3×10ml)。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄した後硫酸ナトリウムで乾燥した。固体を濾別後、減圧下溶媒を除去し、得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し目的化合物(25mg 収率41%)を得た。

IR (液膜法) 3520, 2934, 1750, 1578, 1499, 1354, 1220, 1151, 748 cm⁻¹
-NMR (90MHz CDC1₃)

20 δ 7. 20-7. 00 (3H, m), 6. 69 (1H, d, J=3. 1Hz), 6. 50-6. 30 (1H, m), 4. 79 (2H, s), 4. 40-40 (2H, m), 4. 10-3. 80 (2H, m), 3. 80 (3H, s), 1. 56 (1H, brs)

E I -MS 2 4 9 (M+)

参考例73

(1-(2-ブロモエチル)インドール-4-イルオキシ)酢酸メチル

5

アルゴン雰囲気下、塩化メチレン(10ml)中の(1-(2-ヒドロキシエチル) インドールー4-イルオキシ) 酢酸メチル(500mg) に室温でトリフェニルフォス フィン(1.05g)、四臭化炭素(2.00g) を加え、さらに室温で15分間撹拌した。反 応が完結していなかったのでさらにトリフェニルフォスフィン(1.00g)を加え、

10 室温で30分間撹拌した。反応混合物に飽和炭酸水素ナトリウム水溶液(5ml)、水(10ml)を加えた後、酢酸エチルで抽出した(3×20ml)。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄した後硫酸ナトリウムで乾燥した。固体を濾別後、減圧下溶媒を除去し、得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し目的化合物(602mg 収率96%)を得た。

IR (液膜法) 1752, 1578, 1497, 1439, 1257, 1220, 1087, 737 c m ⁻¹ NMR (90MHz CDCl₃)

δ (ppm) 7.30-6.90 (3H, m), 6.68 (1H, d, J=3.1, 0.7Hz), 6.50-6.30 (1H, m), 4.78 (2H, s), 4.46 (2H, t, J=6.8Hz), 3.79 (3H, s), 3.60 (2H, t, J=6.8Hz)

E I -MS 3 1.1 (M+)

20

15

参考例74

(1- (2-アジドエチル) インドール-4-イルオキシ) 酢酸メチル

25

参考例8と同様の方法によって(1-(2-ブロモエチル)インドール-4-イルオキシ)酢酸メチル(598mg) から目的化合物(597mg) を得た。 WO 96/20925

EI-MS 274 (M+)

参考例75

1-(5-フェニルペンチル)-4-ベンジルオキシインドール

5

10

参考例71と同様の方法によって4-ベンジルオキシインドール(200mg) から目的化合物(330mg 収率100%) を得た。

IR (液膜法) 2934, 1580, 1497, 1456, 1371, 1234, 1058, 735, 698 cm⁻¹ NMR (90MHz CDCl₃)

δ (p p m) 7.60-6.90(12H, m), 6.70-6.50(2H, m), 5, 22(2H, s), 4.10-3.90(2H, m), 3.51(2H, t, J=6.4Hz), 2.80-2.40(2H, m), 2.20-1.15(6H, m)

15 EI-MS 369 (M+)

参考例 7.6

1-(5-フェニルペンチル)-4-ヒドロキシインドール

20

25

アルゴン雰囲気下、メタノール(5ml) に1ー(5ーフェニルペンチル) -4ーベンジルオキシインドール(330mg)、5%PdーC(10mg)を加え、反応容器を水素で置換した。室温で2時間撹拌した後、セライトで固体を濾別した。減圧下溶媒を除去し、得られた粗精製物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し目的化合物(178mg 収率71%)を得た。。

IR (液膜法) 3394, 2936, 1580, 1495, 1357, 1257, 982, 737, 700 cm⁻¹ NMR (90MHz CDCl₃)

 δ (p p m) 7.40-6.90(4H, m), 6.60-6.40(1H, m), 5.34(1H, brs), 4.02(2H, t, J=6H z), 2.56(2H, t, J=7.7Hz), 2.00-1.20(6H, m)

EI-MS 2.79 (M+)

5 参考例77

1-(2-(3-フェニルプロピルオキシ) エチル) -4-ベンジルオキシインドール

10

15

20

アルゴン雰囲気下、DMF (3ml) 中の1-(2-ヒドロキシエチル) -4-ベンジルオキシインドール(52mg)に水素化ナトリウム(40mg)を加え、室温で15分間提拌した。そこに3-フェニル-1-ブロモブロパン(0.15ml)を加え、室温でさらに18時間提拌した。反応混合液を飽和NH4C1水溶液(5ml)に加え反応を停止した後、酢酸エチルで抽出した(3×10ml)。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄した後硫酸ナトリウムで乾燥した。固体を濾別後、減圧下溶媒を除去し、得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し目的化合物(72mg 収率96%)を得た。

IR (液膜法) 2866, 1686, 1560, 1543, 1491, 1056, 735 cm⁻¹
NMR (90MHz CDCl₃)

 δ (p p m) 7.60-6.90(13H, m), 6.75-6.50(2H, m), 5.21(2H, s), 4.24(2H, t, J=5.6 Hz), 3.68(2H, t, J=5.6Hz), 3.33(2H, t, J=6.2Hz), 2.68-2.48(2H, m), 2.00-1.62(2H, m) E I -MS 385 (M+)

25

参考例78

1 - (2 - (3 - フェニルプロピルオキシ)エチル) - 4 - ヒドロキシインド ール

5 参考例76と同様の方法によって1-(2-(3-フェニルプロピルオキシ) エチル) -4-ベンジルオキシインドール(318mg) から目的化合物(180mg 収率7 4%)を得た。

IR (液膜法) 3382, 1582, 1495, 1473, 1263, 1114, 737 cm⁻¹ NMR (90MHz CDCl₃)

δ (p p m) 7.30-6.90(8H, m), 6.60-6.40(2H, m), 5.15(1H, brs), 4.26(2H, t, J=5H z), 3.71(2H, t, J=5.6Hz), 3.35(2H, t, J=6.3Hz), 2.60(2H, t, J=7.6Hz), 1.90-1.70(2H, m)

EI-MS 295 (M+)

参考例79

15 4ーメトキシインドール

20 DMF (100ml) 中の4ーヒドロキシインドール(4.99g) に水酸化カリウム(2.12 g) を加え、室温で30分間攪拌した。そこにヨウ化メチル(2.80ml)を加え、室温でさらに150 分間攪拌した。反応が完結していなかったので、さらに水酸化カリウム(0.64g) を加え、室温で5時間攪拌した。減圧下溶媒を除去した後、水(20ml)を加え、エーテルで抽出した(3×30ml)。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄した後硫酸ナトリウムで乾燥した。固体を濾別後、減圧下溶媒を除去し、得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、目的化合物(3.38g 収率61%)を得た。

IR (KBr法) 3400, 1591, 1497, 1361, 1284, 1249, 1083, 727 cm⁻¹ NMR (90MHz CDC1₃)

 δ 8. 50-7. 90 (1H, m), 7. 20-7. 00 (3H, m), 6. 70-6. 40 (2H, m), 3. 96 (3H, s) E I -MS 1 4 7 (M+)

参考例80

5 4 4ーメトキシインドリン

10 ジオキサン(20m1)中の4ーメトキシインドール(1.29g) にボランートリメチルアミン錯体(3.00g)、10.5N塩酸(2.25m1)を加え、30分間加熱還流した。そこに6N塩酸(7.00m1)を加え、さらに15分間加熱還流した。減圧下溶媒を除去した後、1N水酸化ナトリウム水溶液を加え、水層をアルカリ性にし、エーテルで抽出した(3×20m1)。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄した後硫酸ナトリウムで乾燥した。固体を適別後、減圧下溶媒を除去し、得られた租生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、目的化合物(1.08g 収率83%)を得た。IR(KBr法)3378,2943,1611,1468,1336,1247,1091,772,704cm-1NMR(90MHz CDC13)

δ (p p m) 6.98(1H, t, J=8.0Hz), 6.40-6.20(2H, m), 3.80(3H, s), 3.70-3.40(2H, 20 m), 3.10-2.80(2H, m)

EI-MS 149 (M+)

参考例81

1- (2- (ジフェニルメトキシ) エチル) -4-メトキシインドリン

25

アルゴン雰囲気下、エーテル(10m1)中の4ーメトキシインドリン(1.08g) を 0 ℃に冷却し、そこにフェニルリチウム (1.77M エーテル溶液 6.0m1)を加え、0 ℃で30分間攪拌した。そこに2ージフェニルメトキシー1ープロモエタン(3.18g)を加え、徐々に室温まで昇温した。室温で1時間攪拌した後、反応混合液に水(5 m1) 加え反応を停止し、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄した後硫酸ナトリウムで乾燥した。固体を濾別後、減圧下溶媒を除去し、得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し目的化合物(1.58 g 収率58%)を得た。

IR (液膜法) 2838, 1618, 1458, 1340, 1230, 1073, 743, 511 cm⁻¹

10 NMR (90MHz CDC13)

 δ (p p m) 7.50-7.20(10H, m), 7.02(1H, t, J=8.4Hz), 6.24(1H, t, J=8.4Hz), 6.15 (1H, d, J=8.4Hz), 5.38(1H, s), 3.80(3H, s), 3.80-3.20(6H, m), 3.00-2.80(2H, m) E I -MS 359 (M+)

15 参考例82

1-(2-(ジフェニルメトキシ)エチル)-4-ヒドロキシインドリン

20

25

参考例12と同様の方法によって(2-(ジフェニルメトキシ) エチル) -4 -メトキシインドリン(1.00g) から目的化合物(855mg 収率89%)を得た。 IR (液膜法) 3500, 2858, 1630, 1599, 1466, 1222, 1098, 760, 741, 704 c m⁻¹ NMR (90MHz CDCl₃)

 δ (p p m) 7.40-7.10(10H, m), 6.92(1H, t, J=8.0Hz), 6.11(1H, t, J=8.0Hz), 6.08 (1H, d, J=8.0Hz), 5.38(1H, s), 4.60(1H, brs), 3.80-3.20(6H, m), 3.10-2.80(2H, m) E I -MS 3 4 5 (M+)

参考例83

1-(2-ヒドロキシエチル)-4-メトキシインドール

アルゴン雰囲気下、DMF (10ml)中の4-メトキシインドール(516mg) にNa H (283mg) を加え、0℃で15分間攪拌した。そこに2ーテトラヒドロピラニルオキシー1-ブロモエタン(890mg) を加え、徐々に室温まで昇温し、室温で90分間攪拌した。反応混合液を0℃に冷却した飽和NH4C1水溶液(5ml) に加え反応を停止した後、酢酸エチルで抽出した(3×10ml)。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄した後硫酸ナトリウムで乾燥した。固体を濾別後、減圧下溶媒を除去した。得られた油状物を反応容器に移し、メタノール(10ml)に溶解し、0℃に冷却した。そこに1N塩酸(1ml)を加え、0℃で2時間攪拌した。減圧下溶媒を除去した後、水(5ml)を加え、酢酸エチルで抽出した(3×20ml)。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄した後硫酸ナトリウムで乾燥した。固体を濾別後、減圧下溶媒を除去し、得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し目的化合物(54

1 R (液膜法) 3500, 1580, 1497, 1446, 1359, 1257, 1064, 739 c m - 1 NMR (90MHz CDCl₃)

δ (p p m) 7.39-6.95(3H, m), 6.70-6.40(2H, m), 4.30-3.70(4H, m), 3.94(3H, s), 1.90-1.50(1H, m)

EI - MS 191 (M+)

7mg 収率82%)を得た。。

25

参考例84

(1- (2-ヒドロキシエチル) インドール-4-イルオキシ) 酢酸メチル

5

参考例83及び参考例45と同様の方法によって4ーメトキシインドール(121mg) から目的化合物(112mg, 収率55%)を得た。

IR (液膜法) 2934, 1742, 1615, 1576, 1495, 1437, 1354, 1210, 1060, 737 c m ^{- 1} NMR (300MHz CDCl₃)

δ 7.14-7.02(3H, m), 6.69(1H, dd, J=3.0, 0.9Hz), 6.42(1H, dd, J=7.5, 0.9Hz), 4.80
(2H, s), 4.26(2H, t, J=5.4Hz), 3.97-3.92(2H, m), 3.81(3H, s), 1.70-1.50(1H, br s) E

I -MS m/e 2 4 9 (M+)

参考例85

(1-(2-ヒドロキシエチル) インドリン-4-イルオキシ) 酢酸メチル

20

25

15

アルゴン雰囲気下、1-(2-ヒドロキシエチル)-4-ベンジルオキシインドリン(369mg)をエタノールに溶かし、室温で攪拌した。この溶液に5%Pd/C(46mg)を加え、反応容器を水素で置換した。原料の消失を確認した後、反応容器をアルゴンで置換した。セライト瀘過で固体を瀘別後、溶媒を減圧除去し、粗精製物を得た。粗精製物をDMFに溶かし、室温で攪拌した。この溶液に炭酸カリウム(368mg)、ブロモ酢酸メチル(0.26ml)を加え、室温で攪拌した。原料の消失を確認した後、反応溶液に飽和塩化アンモニウム水溶液(5ml)を加え、酢酸エチル(10ml)で3回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを瀘過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲ

ルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶媒: ヘキサン/酢酸エチル=1/1) により精製して目的化合物(151mg, 収率45%)を得た。

IR (液膜法) 2934, 1763, 1655, 1618, 1466, 1437, 1340, 1296, 1212, 1098, 866, 756, 7

5 NMR (300MHz CDCl₃)

δ 7. 02 (1H, t, J=8. 1Hz), 6. 28 (1H, d, J=8. 1Hz), 6. 16 (1H, d, J=8. 1Hz), 4. 65 (2H, s), 3. 90-3. 70 (2H, m), 3. 79 (3H, s), 3. 43 (2H, t, J=8. 4Hz), 3. 24 (2H, t, J=5. 4Hz), 3. 03 (2H, t, J=8. 4Hz)

EI-MS m/e 251 (M⁺)

10

参考例86

1- (2- (ジフェニルメトキシ) エチル) -4-メトキシインドール

MeO Ph

15

参考例77と同様の方法によって1-(2-ヒドロキシエチル)-4-メトキシインドール(300mg)から目的化合物(309mg 収率55%)を得た。

20 IR (液膜法) 1686, 1560, 1543, 1491, 1458, 1257, 737 cm⁻¹ NMR (90MHz CDCl₃)

 δ (p p m) 7.40-6.80(13H, m), 6.70-6.45(2H, m), 5.24(1H, s), 4.32(2H, t, J=5.6 Hz), 3.96(3H, s), 3.74(2H, t, J=5.6Hz)

EI-MS 357 (M+)

25

参考例87

1- (2- (ジフェニルメトキシ) エチル) -4-ヒドロキシインドール

125

5

参考例 1 2 と同様の方法によって 1 - (2 - (ジフェニルメトキシ) エチル) - 4 - メトキシインドール(650ml) から目的化合物(263mg 収率42%)を得た。 IR (液膜法) 3400, 1493, 1456, 1263, 1085, 739, 702 c m - 1 NMR (90MHz CDC1₃)

 δ (p p m) 7.50-6.75 (13H, m), 6.60-6.40 (2H, m), 5.19 (1H, s), 4.24 (2H, t, J=5.2 Hz), 3.69 (2H, t, J=5.2Hz), 1.80-1.40 (1H, m)

EI-MS 343 (M+)

参考例88

15 1- (4、4-ジフェニルプチル) -4-メトキシインドール

20

参考例71と同様の方法によって4-メトキシインドール(200mg) から目的化合物(176mg, 収率36%)を得た。

IR (液膜法) 2942, 1736, 1582, 1495, 1454, 1375, 1255, 1183, 1164, 1139, 1065, 911, 845, 735, 702 c m ⁻ 1

25 NMR (300MHz CDCl₃)

 δ 7. 27-7. 06(11H, m), 6. 94(1H, d, J=3. 3Hz), 6. 87(1H, d, J=8. 1Hz), 6. 57(1H, dd, J=3. 0, 0. 9Hz), 6. 50(1H, d, J=7. 5Hz), 4. 07(2H, t, J=6. 9Hz), 3. 95(3H, s), 3. 84(1H, t, J=7. 8Hz), 2. 09-2. 00(2H, m), 1. 85-1. 75(2H, m) E I -MS m/e 3 5 5 (M+)

参考例89

1-(4、4-ジフェニルブチル)-4-ヒドロキシインドール

5

参考例12と同様の方法により、1-(4、4-ジフェニルプチル)-4-メ
0 トキシインドール(20mg)から目的化合物(16mg, 収率83%)を得た。

IR (液膜法) 3028, 2940, 1700, 1624, 1582, 1495, 1452, 1375, 1249, 1031, 980, 737, 7 02 cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl3)

δ 7. 28-7. 13 (10H, m), 7. 03 (1H, d, J=8. 0Hz), 6. 97 (1H, d, J=3. 0Hz), 6. 85 (1H, d, J=8. 1Hz), 6. 52-6. 49 (2H, m), 4. 96 (1H, s), 4. 08 (2H, t, J=6. 9Hz), 3. 85 (1H, t, J=7. 8Hz), 2. 1 0-2. 02 (2H, m), 1. 85-1. 76 (2H, m)

E I -MS m/e 3 4 1 (M+)

参考例90

20 3-(2-(3-フェニルプロピルオキシ) エチル) -7-ヒドロキシベンン フラン

25

水素化ナトリウム(60% 27mg) をDMF(1ml) に懸濁させて0℃に冷却した。 この容液に3-(2-ヒドロキシエチル)-7-テトラヒドロピラニルオキシベ ンソフラン(118mg)のDMF(0.5ml)容液を滴下して0℃で10分間攪拌した。こ の溶液に1-ブロモ-3-フェニル-ブロパン(0.27ml)を加え、0℃で1時間さらに室温で45時間撹拌した。反応溶液に触媒量の濃塩酸を加えて2時間撹拌した。 反応溶液を水層(30ml)に注ぎ酢酸エチル(15ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、

溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒: ヘキサン/酢酸エチル=3/1)により精製して目的化合物(106mg,収率80%)を得た。

IR (液膜法) 3210, 3064, 3030, 2944, 2868, 1624, 1595, 1495, 1448, 1363, 1317, 1241, 1185, 1143, 1091, 1048, 971, 946, 847, 787, 733, 700, 679 cm⁻¹

10 NMR (90MHz CDC13)

 δ 7.46(1H, s), 7.28-7.16(7H, m), 6.80(1H, dd, J=5.3, 4.0Hz), 5.63(1H, brs), 3.71 (2H, t, J=7.3Hz), 3.48(2H, t, J=6.4Hz), 3.01-2.59(4H, m), 2.05-1.82(2H, m) E I -MS m/e 296 (M+)

15 参考例91

3- (2- (4-フェニルベンジルオキシ) エチル) -7-メトキシベンソフラン

20

25

3- (2-ヒドロキシエチル) -7-メトキシベンソフラン(373mg) をDMF(7ml) に溶かし、t-ブトキシカリウム(261mg) を加えて室温で20分撹拌した。この反応溶液に4-フェニルベンジルクロライド(511mg) を加えて室温で1時間撹拌した。反応溶液に酢酸を加えて水層(50ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=5/1)により精製して目的化合物(613mg,収率88%)を得た。

m. p 77 ~78℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 2864, 1624, 1589, 1491, 1462, 1446, 1435, 1369, 1280, 1267, 1210, 11 80, 1152, 1122, 1106, 1091, 1060, 1035, 1009, 828, 783, 760, 746, 733, 698, 681, 611 c m -1

5 NMR (90MHz CDC1₃)

δ 7.64-6.75(13H, m), 4.58(2H, s), 3.99(3H, s), 3.80(2H, t, J=6.8Hz), 2.99(2H, d d, J=7.3, 6.4Hz)

EI-MS m/e 358 (M⁺)

10 参考例92

フーメトキシベンソフランー 2 ーカルポン酸エチル

15

○ーバニリン(25.2g)、クロロ酢酸エチル(23.5ml)、炭酸カリウム(45mg)、をN、Nージメチルホルムアミド(300ml) に加え、120 ℃で14時間撹拌した。反応混合物を濾過し、不溶の無機塩を除去した後、1 N塩酸(50ml)を加え反応を止めた。蒸留水(250ml)を加え、nーヘキサンを15%含有する酢酸エチル150ml を4回で抽出した。有機層を蒸留水(100ml)、飽和食塩水(100ml)で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過し、溶媒を減圧下で濃縮乾固し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:nーヘキサン/酢酸エチル=10/1より5/1)に供し、目的化合物(17.4g、収率48%)を無色針状結晶として得た。

25 m.p. 86.5-87℃ (酢酸エチル/nーヘキサンより再結晶)

IR (KBr法) 3132, 3000, 2970, 2846, 1976, 1912, 1711, 1622, 1582, 1495, 1468, 14 46, 1371, 1317, 1270, 1224, 1203, 1091, 1058, 1027, 975, 942, 857, 779, 762, 733, 704, 62 5, 572, 534 cm⁻¹

NMR (90MHz CDCl3)

δ 7. 52 (1H, s), 7. 26-7. 19 (2H, m), 6. 91 (1H, dd, J=3. 5, 5. 5Hz), 4. 44 (2H, q, J=7. 1Hz), 4. 02 (3H. s.), 1. 42 (3H, t, J=7. 1Hz)

 $EI - MS m/e 220(M^+)$

5 参考例93

7ーメトキシー (2ーヒドロキシメチル) ベンソフラン

10

参考例30と同様の方法によって7ーメトキシーベンゾフランー2ーカルボン酸エチル(17.3g) から目的化合物(11.2g, 収率79%)を得た。

IR (液膜法) 3370, 2926, 2484, 2044, 1636, 1605, 1499, 1454, 1379, 1336, 1319, 1284, 1257, 1195, 1168, 1123, 1050, 1017, 959, 909, 735, 646 cm⁻¹

NMR (90MHz CDCl3)

δ 7. 17-7. 11 (2H, m), 6. 87-6. 73 (1H, m), 6. 64 (1H, s), 4. 76 (2H. d. J=5. 9Hz), 3. 99 (3H, S), 2. 32 (1H, t, J=5. 9Hz)

EI-MS m/e 178(M+)

20

15

参考例 9 4

7ーメトキシー2ークロロメチルベンゾフラン

25

7-メトキシー (2-ヒドロキシメチル) ベンソフラン(2.25g)、ピリジン(1.12ml)、塩化チオニル(0.9ml) をジクロロメタン(60ml)に溶解し、23時間撹拌しながら還流した。反応混合物を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液(30ml)に加え、分

液操作を行ない、さらに水槽をジクロロメタン(30ml)で洗浄した。有機層を合せて、飽和食塩水(30ml)で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過し、溶媒を減圧下で濃縮乾固し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:n-ヘキサン/酢酸エチル=10/1)に供することにより、

5 目的化合物(2.2g,収率87%)を無色結晶として得た。

m.p. 44.5-45 ℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶)

IR (KBr法) 3002, 2960, 2942, 2838, 1918, 1721, 1626, 1601, 1586, 1495, 1466, 14 33, 1361, 1330, 1294, 1270, 1253, 1212, 1187, 1174, 1145, 1129, 1098, 1062, 982, 955, 90 3, 845, 816, 764, 733, 700, 644, 621, 574, 553 cm⁻¹

10 NMR (90MHz CDCl₃)

δ 7. 19-7. 13 (2H, m), 6. 82 (1H, dd, J=4. 4, 5. 0Hz), 6. 74 (1H, s), 4. 71 (2H, s), 4. 01 (3H, S)

 $EI - MS m/e 196(M^+)$

15 参考例 9 5

2-((3,3-ジフェニルプロピルオキシ)メチル)-7-メトキシベンゾ フラン

20

25

3,3ージフェニルプロパノール(324mg)、水素化ナトリウム(60%ミネラルオイルディスパージョン54mg)、をDMF(5ml)に加え室温で15分間撹拌した。さらに7ーメトキシー2ークロロメチルベンソフラン(250mg)を加え、室温で3時間撹拌した。反応混合物を飽和塩化アンモニウム水溶液(15ml)に加え中和した後、蒸留水(20ml)を加え、nーヘキサンを15%含有する酢酸エチル20ml3回で抽出した。有機層を合せて、蒸留水(10ml)、飽和食塩水(10ml)で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過し、溶媒を減圧下で濃縮乾固し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:nーヘキサン/酢

酸エチル=10/1) に供することにより、目的化合物(394mg, 収率83%)を無色油状物質として得た。

IR (液膜法) 3062, 3030, 2944, 1951, 1893, 1810, 1738, 1624, 1603, 1589, 1491, 1452, 1437, 1357, 1330, 1292, 1270, 1245, 1209, 1183, 1139, 1094, 1060, 1029, 977, 938, 855, 8 18, 775, 750, 735, 702, 632, 617 cm⁻¹

NMR (90MHz CDCl3)

 δ 7. 23-7. 06(12H, m), 6. 79(1H, dd, J=4. 0, 4. 8Hz), 6. 59(1H, s), 4. 53(2H, s), 4. 15(1 H, t, J=7. 9Hz), 4. 00(3H, S), 3. 46(2H, t, J=6. 4Hz), 2. 34(2H, dt, J=6. 4, 7. 9Hz) E I -MS m/e 372(M⁺)

10

参考例96

2- ((2, 2-ジフェニルエトキシ) メチル) -7-メトキシベンゾフラン

Ph Ph MeO

15

参考例95の3,3-ジフェニルプロパノールの代わりに、2,2-ジフェニルエタノール(303mg)を用いて、目的化合物(387mg,収率85%)を無色油状物質として得た。

IR (液膜法) 3064, 3030, 2906, 1951, 1885, 1812, 1738, 1624, 1603, 1589, 1495, 1452, 1437, 1357, 1330, 1290, 1270, 1243, 1207, 1183, 1139, 1102, 1060, 1046, 975, 938, 853, 8 18, 775, 737, 702, 630 cm⁻¹

NMR (90MHz CDCl3)

δ 7. 25-7. 10(12H, m), 6. 76(1H, dd, J=3. 8, 5. 0Hz), 6. 56(1H, s), 4. 64(2H, d, J=0. 4Hz

25), 4. 42-4. 24(1H, m), 4. 10-4. 00(2H, m), 4. 03(3H, S)

E I -MS m/e 358(M+)

参考例.9 7

2- ((ジフェニルメトキシ) メチル) -7-メトキシベンソフラン

- 参考例95の3,3ージフェニルプロパノールの代わりに、ベンズヒドロール(281mg)を用いて、目的化合物(280mg,収率64%)を無色油状物質として得た。
 IR(液膜法)3064,3030,2942,2842,1891,1812,1624,1589,1495,1454,1437,1388,1330,1288,1270,1209,1183,1139,1093,1060,1029,1004,977,942,853,816,764,737,704,623,603 cm⁻¹
- NMR (90MHz CDCl₃)
 δ 7.40-7.11(12H, m), 6.80(1H, q, J=4.3Hz), 6.68(1H, s), 5.54(1H, s), 4.64(2H, d, J=0.7Hz), 4.00(3H, s)
 Ε I -MS m/e 344(M+)

15 参考例98

2-((3, 3-ジフェニルプロピルオキシ) メチル) -7-ヒドロキシベン ソフラン

20

参考例12と同様の方法によって2-((3,3-ジフェニルプロピルオキシ)メチル)-7-メトキシベンソフラン(394mg)から目的化合物(242mg,収率64%)を得た。

m.p. 105-106 ℃ (n - ヘキサン/酢酸エチルより再結晶)
IR (KBr法) 3234, 2926, 2362, 1607, 1497, 1448, 1386, 1373, 1332, 1286, 1259, 12
28, 1147, 1083, 1052, 975, 938, 861, 820, 770, 731, 698 cm -1
NMR (90MHz CDC1₃)

 δ 7. 24-7. 00 (13H, m), 6. 85 (1H, q, J=4. 4Hz), 6. 60 (1H, s), 4. 53 (2H, d, J=0. 4Hz), 4. 1

4(1H, t, J=7.9Hz), 3. 47(2H, t, J=6.4Hz), 2. 35(2H, dt, J=6.4, 7.9Hz) E I -MS m/e 358(M+)

参考例99

5 2-((2, 2-ジフェニルエトキシ) メチル) -7-ヒドロキシベンゾフラ

10

15

参考例12と同様の方法により、2-((2, 2-ジフェニルエトキシ)メチル)-7-メトキシベンソフラン(345mg)から、目的化合物(115mg, 収率35%)を 淡黄色の油状物質として得た。

IR (液膜法) 3280, 3064, 3030, 2868, 1951, 1897, 1808, 1603, 1495, 1450, 1361, 1307, 1220, 1189, 1162, 1139, 1081, 940, 859, 820, 739, 702 cm ⁻¹

NMR (90MHz CDCl₃)

δ 7.23-7.03(12H, m), 6.80(1H, q, J=4.3Hz), 6.57(1H, s), 5.71(1H, brs), 4.58(2H. s), 4.30(1H, m), 4.01(2H, m)

E I -MS m/e 344(M+)

20

参考例100

2- ((ジフェニルメトキシ) メチル) -7-ヒドロキシベンソフラン

25

参考例12と同様の方法により、2-((ジフェニルメトキシ)メチル)-7 -メトキシベンソフラン(280mg)から、目的化合物(227mg,収率85%)を淡黄色の 油状物質として得た。さらにn-ヘキサン/酢酸エチルから再結晶化を行い無色 結晶を得た。

m. p. 45-47 ℃

 $EI-MS m/e 330(M^+)$

参考例101

(3- ((アセチルアミノ) メチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メ チル

10

20

7ーアセトキシー3ー ((アセチルアミノ) メチル) ベンソフラン(258mg)、 □ 炭酸カリウム(82mg)をメタノール(5ml) に加え、室温で1時間攪拌した。メタノ ールを減圧除去した後、残渣にDMF (5ml) 、プロモ酢酸メチル(0.15ml)を加え、 18時間攪拌した。反応溶液を水層(30ml)に注ぎ酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。 有機層を合わせて、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナト リウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマト グラフィー (溶媒:クロロホルム/メタノール=95/5) により精製して目的化合 物(227mg, 収率78%)を得た。

m. p 139~140 ℃ (シクロヘキサン/クロロホルムから再結晶) IR (KBr法) 3292, 1752, 1738, 1649, 1636, 1545, 1510, 1495, 1460, 1433, 1381, 13 65, 1321, 1280, 1224, 1193, 1154, 1106, 1087, 783, 729 c m⁻¹

NMR (90MHz CDCl₃)

 δ 7. 60 (1H, s), 7. 59-7. 06 (2H, m), 6. 80 (1H, dd, J=6. 8, 2. 2Hz), 4. 88 (2H, s), 4. 54 (2 H, d, J=5. 1Hz), 3.81(3H, s), 2.01(3H, s) $EI-MS m/e 277 (M^+)$

(3-((アセチルアミノ) メチル) -2-メチルベンソフラン-7-イルオ キシ) 酢酸メチル

ð

参考例 1 0 1 と同様の方法により、7-アセトキシー3-((アセチルアミノ) メチル) -2-メチルベンソフラン(1.46g) から目的化合物(1.38g 収率85%) を得た。

m. p 179~181 ℃ (ヘキサン/クロロホルムから再結晶)
IR (KBr法) 3250, 3080, 3038, 2980, 2960, 2928, 2884, 1750, 1620, 1589, 1549, 14
93, 1435, 1379, 1344, 1299, 1263, 1228, 1203, 1183, 1158, 1106, 1093, 1058, 1040, 984, 9
46, 853, 779, 737, 716, 649, 621, 603 c m⁻¹

15 NMR (90MHz CDC13)

δ 7.15-7.09(2H, m), 6.71(1H, dd, J=5.3, 3.8Hz), 5.70-5.50(1H, brm), 4.86(2H, s),
4.45(2H, d, J=5.3Hz), 3.80(3H, s), 2.45(3H, s), 1.98(3H, s)

E I -MS m/e 2 9 1 (M+)

20 参考例103

(3-(アセチルアミノ)メチル)-2-イソプロピルベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル

25

参考例9および参考例101と同様の方法により、3-アジドメチル-2-イ ソプロピル-7-メトキシベンゾフラン(882mg) から目的化合物(425mg 収率37%)を得た。

m. p 132~133 ℃ (ヘキサン/クロロホルムから再結晶) IR (KB r 法) 3314, 2976, 1742, 1642, 1630, 1593, 1531, 1495, 1470, 1446, 1435, 13 71, 1288, 1243, 1201, 1085, 1050, 1023, 996, 725 c m⁻¹

5 NMR (90MHz CDCl₃)

 δ 7. 15-7. 09 (1H, m), 6. 74 (1H, dd, J=5. 5, 3. 7Hz), 5. 67 (1H, brm), 4. 90 (2H, s), 4. 43 (2H, d, J=5. 1Hz), 3. 81 (3H, s), 3. 27 (1H, m), 1. 98 (3H, s), 1. 34 (3H, d, J=6. 8Hz) E I -MS m/e 3 1 9 (M+)

実施例1

(3- ((フェノキシアセチルアミノ) メチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

参考例101の7-アセトキシー3-(アセチルアミノ)メチルベンソフラン
10 の代わりに7-(フェノキシアセトキシ)-3-(フェノキシアセチルアミノ)
メチルベンソフラン(269mg)を用いて、目的化合物(202mg 収率87%)を得た。
m. p 101~102 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr进) 3266, 3106, 1721, 1659, 1630, 1601, 1591, 1545, 1495, 1450, 1433, 1381, 1365, 1325, 1294, 1270, 1222, 1195, 1178, 1154, 1100, 1096, 1087, 1011, 988, 781, 748, 727, 708, 688, 590 cm^{-1}

NMR (90MHz CDCl3)

 δ 7.57(1H, s), 7.30-6.81(8H, m), 4.87(2H, s), 4.65(2H, d, J=5.7Hz), 4.55(2H, s), 3.81(3H, s)

E1-MS m/e 369 (M⁺)

20

15

実施例2

(3-((フェノキシアセチルアミノ) メチル) ベンソフランー 7-イルオキ

25

(3- ((フェノキシアセチルアミノ) メチル) ベンソフランー 7 ーイルオキ

シ) 酢酸メチル(126mg) をメタノール(5ml) に溶かし、1 N水酸化ナトリウム水溶液(0.5ml) を加えて室温で1時間攪拌した。反応溶液に1 N塩酸(1ml) を加えて水層(30ml)に注ぎ酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて,飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を 減圧除去し、残渣をシクロヘキサン/酢酸エチルから再結晶して目的化合物(108mg,収率89%)を得た。

m. p 156~157 ℃

IR (KBr法) 3412, 3386, 2918, 2760, 2546, 1758, 1742, 1626, 1595, 1551, 1493, 14 60, 1439, 1373, 1350, 1278, 1226, 1191, 1151, 1106, 1089, 1058, 1017, 953, 793, 783, 760,

10 725, 706, 690, 634, 605, 590 c m⁻¹

NMR (500MHz CDCl3)

δ 7.58(1H, s), 7.30-7.24(4H, m), 7.16(1H, t, J=7.9Hz), 7.01(1H, d, J=7.3Hz), 6.8 8(1H, d, J=7.9Hz), 6.84(1H, d, J=7.9Hz), 4.91(2H, s), 4.65(2H, d, J=6.1Hz), 4.56(2H, s), 2.01(3H, s)

15 EI-MS m/e 355 (M^+)

HR-EI-Ms 計算值. 355.1056 (C₁₉H₁₇NO₆)

実測值 355.1053 (C₁₉H₁₇NO₆)

元素分析 計算値 C:64.23% H:4.82% N:3.94%

実測値 C:63.99% H:4.90% N:4.00%

20

25

実施例3

(3-(((2-フェノキシエチル)スルホニルアミノ)メチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル

(3- ((アセチルアミノ) メチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メ

チル(224mg) をメタノール(4ml) に溶かし、塩化水素(2.94Nメタノール溶液 0.8 ml)を加えて18.5時間還流した。反応溶液を水層(50ml)に注ぎ酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をジクロロメタン(5ml)に溶かした。この溶液にトリエチルアミン(0.23ml)、2ーフェノキシエチルスルホニルクライド(193mg)を加えて室温で1時間攪拌した。反応溶液を水層(50ml)に注ぎ酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて1N塩酸、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:クロロホルム/メタノール=95/5)により精製して目的化合物(85mg,収率25%)を得た。m. p 83 ~84℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3296, 1736, 1601, 1499, 1435, 1394, 1352, 1317, 1296, 1282, 1245, 1187, 1137, 1110, 1081, 1040, 1000, 857, 785, 752, 731, 694, 567 c m⁻¹
NMR (90MHz CDCl₃)

δ 7.57(1H, s), 7.30-6.81(8H, m), 4.87(2H, s), 4.65(2H, d, J=5.7Hz), 4.55(2H, s), 3.81(3H, s)

EI-MS m/e 419 (M+)

実施例4

20 3-(((2-フェノキシエチル) スルホニルアミノ) メチル) ベンソフランー 7-イルオキシ) 酢酸

25

10

3-(((2-フェノキシエチル) スルホニルアミノ) メチル) ベンソフラン -7-イルオキシ) 酢酸メチル(84mg)をメタノール(2.5ml) に溶かし、2N水酸 化ナトリウム水溶液(0.2ml) を加えて室温で2時間攪拌した。反応溶液に1N塩 酸(0.5ml) を加えて水層(30ml)に注ぎ酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを滤過後、溶煤を減圧除去し、残渣をシクロヘキサン/酢酸エチルから再結晶して目的化合物(72mg, 収率89%)を得た。

5 m. p 135~136 ℃

IR (KBr法) 3276, 2926, 1736, 1711, 1630, 1601, 1589, 1495, 1475, 1460, 1429, 13 98, 1354, 1317, 1267, 1245, 1191, 1156, 1131, 1106, 1062, 959, 783, 752, 729, 690, 542, 5 05 c m⁻¹

NMR (500MHz DMS0-d6)

δ 7.93(1H, s), 7.76(1H, t, J=6.4Hz), 7.35-7.28(3H, m), 7.15(1H, t, J=7.8Hz), 6.96(1H, t, J=7.3Hz), 6.92(2H, d, J=7.8Hz), 6.85(1H, d, J=7.8Hz), 4.85(2H, s), 4.32-4.27(4H, m), 3.54(2H, t, J=6.3Hz)

 $EI-MS m/e 405 (M^+)$

HR-EI-Ms 計算値. 405.0882 (C₁₉H₁₇NO₇S)

実測値 405.0909 (C₁₉H₁₇NO₇S)

実施例5

20

15

25 実施例3と同様の方法によって、(3-((フェノキシアセチルアミノ) メチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(224mg) とベンゼンスルホニルクロライドから目的化合物(119mg, 収率52%)を得た。

m. p 154~155 ℃ (シクロヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3264, 3116, 1763, 1630, 1586, 1493, 1448, 1433, 1394, 1363, 1323, 12

94, 1272, 1226, 1189, 1158, 1096, 1067, 951, 748, 717, 683, 632, 580, 559, 518 $\rm c\ m^{-1}N$ MR (90MHz CDCl₃)

 δ 7. 92-6. 72 (9H, m), 4. 85 (2H, s), 4. 27 (2H, brm), 3. 80 (3H, s)

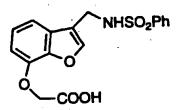
 $EI-MS m/e 375 (M^+)$

5

実施例6

(3-((フェニルスルホニルアミノ)メチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸

10



実施例4と同様の方法により、(3-((フェニルスルホニルアミノ)メチル

15) ベンソフランー 7 ーイルオキシ) 酢酸メチル(91mg)から目的化合物(73mg 収率83%)を得た。

m. p 229~231 ℃ (エタノールから再結晶)

LR (KBr法) 3296, 3266, 3116, 2926, 1742, 1709, 1589, 1493, 1448, 1425, 1361, 13 21, 1294, 1253, 1199, 1154, 1094, 1052, 957, 855, 785, 746, 721, 683, 667, 632, 580 cm 20 -1

NMR (400MHz DMSO-d6)

 δ 13.06 (1H, brm), 8.12 (1H, t, J=5.9Hz), 7.83-7.54 (6H, m), 7.19 (1H, d, J=7.4Hz),

7. 11 (1H, t, J=7. 8Hz), 6. 83 (1H, d, J=7. 8Hz), 4. 83 (2H, s), 4. 09 (2H, d, J=7. 3Hz)

 $EI-MS m/e 361 (M^+)$

25 HR-EI-Ms 計算值. 361.0620 (C₁₇H₁₅NO₆S)

実測値 361.0640 (C₁₇H₁₅NO₆S)

元素分析

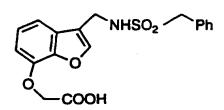
計算値 C:56.52% H:4.18% N:3.88% S:8.85%

実測値 C:56.48% H:4.30% N:3.97% S:8.80%

実施例7

(3- ((ベンジルスルホニルアミノ) メチル) ベンソフランー 7 ーイルオキシ) 酢酸

5



1 N塩酸(10ml)に (3-アセチルアミノメチルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(145mg) を加え、5時間加熱還流した。反応混合液に2N水酸化ナトリウム水溶液 (5ml)を加え中和した後、炭酸カリウム (1.46g)、ベンジルスルホニルクロライド (1.48g)を加え80℃で1昼夜撹拌した。1N塩酸水溶液を加え中和した後、酢酸エチルで抽出した(3×20ml)。得られた有機層を飽和食塩水で

15 洗浄した後硫酸ナトリウムで乾燥した。固体を遮別後、減圧下溶媒を除去し得られた固体を再結晶 (酢酸エチル/n-ヘキサン) で精製し、目的化合物 (85mg 収率43%) を得た。

m. p. 191-192 ℃

IR (KBr注) 3248, 1736, 1495, 1429, 1309, 1267, 1125, 1060, 780, 696 cm⁻¹

20 NMR (400MHz CDCl₃)

 δ (p p m) 13.06 (1H, brs). 8.31 (1H, s). 7.65 (1H, t, J=6.1Hz), 7.35 (5H, s), 7. 32 (1H, d, J=7.8Hz), 7.16 (1H, t, J=7.8Hz), 6.86 (1H, d, J=7.8Hz), 4.86 (2H, s), 4.36 (2H, s), 4.20 (2H, d, J=5.4Hz)

Mass(m/e) 375 (M^+)

25

実施例8

(3-(((2-フェニルエチル)スルホニルアミノ)メチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸

実施例3と同様の方法によって得ることができる(3-(((2-フェニルエチル)スルホニルアミノ)メチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(91mg)から、実施例4と同様の方法により目的化合物(73mg,収率83%)を得た。m.p 159~160℃(ヘキサン/酢酸エチル/メタノールから再結晶)

1R (KBr法) 3286, 3112, 2918, 1740, 1705, 1626, 1586, 1493, 1458, 1431, 1361, 13
15, 1294, 1249, 1191, 1156, 1133, 1110, 1094, 1056, 955, 903, 870, 785, 764, 739, 725, 69
0, 598 cm⁻¹

NMR (400MHz CDC1₃)

 $-\delta$ 7.65(1H, s), 7.39(1H, d, J=7.8Hz), 7.25-7.16(1H, m), 7.08(1H, brt, J=5.4Hz),

15 6. 93 (2H, d, J=7. 3Hz), 6. 83 (1H, d, J=7. 8Hz), 4. 82 (2H, s), 4. 36 (2H, d, J=5. 4Hz), 3. 14-3. 10 (2H, m), 3. 00-2. 96 (2H, m)

 $EI-MS m/e 389 (M^+)$

元素分析

一計算值 ″ C :: 58: 62% → H :: 4: 92% -- N :: 3. 94% → S -- 8. 21% -- 1

実測値 C:58.50% H:5.21% N:3.60% S:8.19%

実施例9

(3- ((3-フェニルプロピルスルホニルアミノ) メチル) ベンソフランー 7-イルオキシ) 酢酸

25

20

実施例7のベンジルスルホニルクロライドの代わりに3-フェニルプロパンスルホニルクロライドを用いて、(3-((アセチルアミノ)メチル)ベンゾフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(401mg)から目的化合物(341mg 収率58%)を得た。

5 m. p. 135-138 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 3284, 1746, 1628, 1593, 1495, 1429, 1313, 1265, 1129, 1060, 702 c
m-1

NMR (400MHz CDC13)

δ (ppm) 13.08(1H, brs), 7.90(1H, s), 7.63(1H, t, J=6.1Hz), 7.40-7.00(6H, m).6.87(1H, d, J=7.8Hz), 4.86(2H, s), 4.23(1H, d, J=5.8Hz), 3.00-2.90(2H, m), 2.56(2H, t, J=7.8Hz), 1.90-1.80(2H, m)

Mass (m/e) 403 (M+)

実施例10

(3-((4-フェニルブチルスルホニルアミノ)メチル)ベンソフラン-7 -イルオキシ) 酢酸

20

15

実施例7のベンジルスルホニルクロライドの代わりに4-フェニルブタンスルホニルクロライドを用いて、(3-アセチルアミノメチルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(396mg) から目的化合物(425mg 収率71%)を得た。

25 m. p. 153-154 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶) IR (KBr法) 3274, 1736, 1497, 1429, 1315, 1267, 1139, 1058, 727, 698 cm⁻ 1

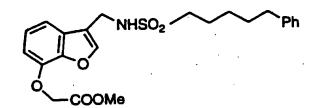
NMR (400MHz CDC13)

13.07(1H, brs), 7.90(1H, s), 7.60(1H, t, J=5.9Hz), 7.40-7.10(6H, m), 6.87(1H, d, J=7.8Hz), 4.84(2H, s), 4.24(2H, d, J=5.9Hz), 3.00-2.90(2H, m), 2.50-2. 40 (2H, m), 1. 70-1. 50 (4H, m)

Mass (m/e) 417 (M^+)

実施例11

(3-((5-フェニルペンチルスルホニルアミノ)メチル)ペンソフランー 7ーイルオキシ) 酢酸メチル



10

20

----メタノール(15ml)中の-(3--(-(アセチルアミノ)-メチル)- ベンソフランー7-----15 ーイルオキシ) 酢酸メチル(298mg) にトリフルオロメタンスルホン酸(0.20ml)を 加え、一晩加熱還流した。減圧下溶媒を除去した後、水 (10ml) 、1N水酸化ナ トリウム水溶液を加えpHを9に調整し、酢酸エチルで抽出した(3×20ml)。得 られた有機層を飽和食塩水で洗浄した後硫酸ナトリウムで乾燥した。固体を濾別 後、減圧下溶媒を除去した。得られた油状物をアルゴン置換された反応容器に移 し、塩化メチレン(10ml)を加え、室温で攪拌した。そこに、トリエチルアミン(0. 40ml)、5-フェニルペンタンスルホニルクロライド(607mg) を加え、室温で5時 間攪拌した。水(10m1)を加え反応を停止した後、酢酸エチルで抽出した(3×10m1) 。得られた有機層を飽和食塩水で洗浄した後硫酸ナトリウムで乾燥した。固体を 濾別後、減圧下溶媒を除去し、得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグ ラフィーで精製し固体 (340mg)を得た。得られた固体を再結晶で精製し、目的化 25 合物(301mg 収率63%)を得た。。

84.5-85.5 ℃ (酢酸エチル/ヘキサンから再結晶) 3254, 1767, 1742, 1495, 1437, 1319, 1284, 1183, 1154, 1135, 1040, IR (KBr法) $785,731 c m^{-1}$

NMR (400MHz CDCl₃)

 δ (ppm) 7.63(1H, s), 7.40-7.02(8H m), 6.90-6.70(1H, m), 4.85(2H, s), 4.42(2H, s). 3.81(3H, s), 3.05-2.82(2H, m), 2.70-2.45(2H, m), 2.00-1.10(6H, m)

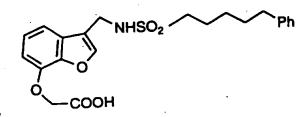
Mass (m/e) 445 (M+)

5

実施例12

(3-((5-フェニルペンチルスルホニルアミノ)メチル)ベンソフランー 7-イルオキシ)酢酸

10



実施例4と同様と同様の方法により、(3-((5-フェニルペンチルスルホ

15 ニルアミノ) メチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(199mg)より、 目的化合物(168mg 収率87%)を得た。

m. p. 134-135 ℃ (酢酸エチル/ヘキサンから再結晶)

IR (KBr法) 3280, 2924, 1713, 1495, 1429, 1301, 1267, 1135, 1056, 727, 696 cm-1

20 NMR (400MHz CDC13)

 δ - (p p m) 13.07(1H, brs), 7.91(1H, s), 7.57(1H, t, J=6.1Hz), 7.40-7.10(7H, m), 6.86(1H, d, J=7.8Hz), 4.84(2H, s), 4.24(2H, d, J=5.9Hz), 3.00-2.90(2H, m), 1.70-1.40(4H, m), 1.30-1.20(2H, m)

Mass(m/e) 431 (M^+)

25

実施例13

(3-(2-ナフチルスルホニルアミノ) メチル) ベンソフラン-7-イルオ キシ) 酢酸

実施例3のフェノキシエチルスルホニルクライドの代わりに2ーナフタレンスルホニルクロライド使って得ることができる (3 - ((2ーナフチルスルホニルアミノ)メチル)ベンゾフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(180mg)から、実施例4と同様の方法により目的化合物(143mg,収率82%)を得た。

m. p 204~206 ℃ (ヘキサン/クロロホルム/メタノールから再結晶)
IR (KBr法) 3262, 3114, 1742, 1707, 1628, 1589, 1493, 1435, 1363, 1319, 1253, 11
89, 1154, 1131, 1102, 1077, 1056, 957, 866, 785, 743, 727, 661, 547 c m⁻¹
NMR (500MHz DMSO-d₆)

δ 8. 45 (1H, s), 8. 21 (1H, t, J=5. 8Hz), 8. 13-8. 02 (3H, m), 7. 83 (1H, dd, J=8. 3, 1. 5Hz

15), 7. 78 (1H, m), 7. 72-7. 64 (2H, m), 7. 19 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 07 (1H, t, J=7. 8Hz), 6. 78 (1

H, d, J=7. 8Hz), 4. 78 (2H, s), 4. 13 (2H, d, J=5. 9Hz)

E I — M S m/e 4 1 1 (M⁺)

HR-EI-Ms 計算値. 411. 0777 (C₂₁H₁₇NO₆ S)

実測値 411.0795 (C₂₁H₁₇NO₆S)

20 元素分析

計算値 C:61.32% H:4.17% N:3.40% S:7.77% 実測値 C:61.24% H:4.23% N:3.40% S:7.75%

実施例14

25 (3-(ベンジルスルホニルアミノ)メチル)-2-メチルベンゾフランー 7-イルオキシ) 酢酸メチル

実施例3と同様の方法によって (3- ((アセチルアミノ) メチル) -2-メ チルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(488mg) とベンジルスルホニル クロライドから目的化合物(196mg, 収率27%)を得た。

m. p 96 ~98℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

10 IR (KBr法) 3290, 1717, 1630, 1495, 1450, 1435, 1317, 1272, 1205, 1133, 1104, 10 56, 1007, 961, 853, 781, 745, 729, 696, 607, 592, 542, 524 c m⁻¹

NMR (90MHz CDCl3)

δ 7.37-6.72(8H, m), 4.86(2H, s), 4.22-4.17(4H, m), 3.80(3H, s), 2.43(3H, s)

 $EI - MS m/e 403 (M^+)$

15

実施例15

(3- ((ベンジルスルホニルアミノ) メチル) -2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

20

実施例4と同様の方法により、(3-(ベンジルスルホニルアミノ)メチル
25)-2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(195mg)から目的化
合物(175mg 収率93%)を得た。

m. p 181~183 ℃ (シクロヘキサン/酢酸エチルから再結晶) IR (KBr法) 3250, 2928, 1738, 1715, 1638, 1630, 1593, 1495, 1433, 1367, 1342, 13 19, 1267, 1209, 1162, 1129, 1112, 1050, 965, 936, 781, 733, 698, 600, 547 cm⁻¹ NMR (400MHz CDCl₃)

 δ 7. 55-7. 26 (4H, m), 7. 23 (1H, dd, J=7. 3, 1. 5Hz), 7. 18 (1H, dd, J=7. 8, 0. 9 Hz), 7. 11 (1H, t, J=7. 8Hz), 6. 74 (1H, d, J=7. 3Hz), 5. 51 (1H, t, J=5. 3Hz), 4. 81 (2H, s), 4. 17 (2H, d, J=5. 4Hz), 4. 13 (2H, s), 2. 43 (3H, s)

5 EI-MS m/e 389 (M+)

元素分析

計算値 C:58.62% H:4.92% N:3.60% S:8.21%

実測値 C:58.45% H:4.82% N:3.63% S:8.22%

10 実施例16

(3-(((2-フェニルエチル) スルホニルアミノ) メチル) -2-メチル ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

15

20

実施例3のフェノキシエチルスルホニルクライドの代わりに2-フェニルエタンスルホニルクロライド使って得ることができる(3-(((2-フェニルエチル)スルホニルアミノ)メチル)-2-メチルベンゾフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(137mg)から、実施例4と同様の方法により目的化合物(121mg,収率91%)を得た。

m. p 149~150 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3246, 3064, 2926, 1752, 1711, 1630, 1589, 1493, 1435, 1367, 1342, 13

11, 1288, 1251, 1212, 1180, 1127, 1108, 1044, 967, 926, 783, 731, 698, 596, 520 c m⁻¹

NMR (400MHz CDCl₃)

 δ 7. 28-7. 19 (4H, m), 7. 15 (1H, t, J=7. 8Hz), 6. 94 (2H, d, J=6. 4Hz), 6. 77 (1H, d, J=7. 8Hz), 4. 90 (2H, s), 4. 32 (1H, m), 4. 28 (2H, d, J=5. 3Hz), 3. 15, 2. 97 (each1H, ABq, J=8. 8Hz), 3. 13, 3. 00 (each1H, ABq, J=4. 9Hz), 2. 44 (3H, s)

EI-MS m/e 403 (M+)

HR-EI-Ms 計算值. 403.1090 (C₂₀H₂₁NO₆S)

実測値 403.1086 (C₂₀H₂₁NO₆S)

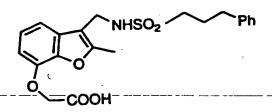
元素分析

計算値 C:59.56% H:5.25% N:3.47% S:7.93%

実測値 C:59.38% H:5.47% N:3.47% S:7.87%

実施例17

(3-(((3-フェニルプロビル)スルホニルアミノ)メチル)-2-メチ10 ルベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸



15

実施例3のフェノキシエチルスルホニルクライドの代わりに3-フェニルプロピルスルホニルクロライド使って得ることができる(3-(((3-フェニルプロピル)スルホニルアミノ)メチル)-2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(197mg)から、実施例4と同様の方法により目的化合物(176mg,

20 収率92%)を得た。

m. p 121~122 ℃ (シクロヘキサン/クロロホルムから再結晶) IR (KBr法) 3268, 2924, 1750, 1630, 1493, 1460, 1427, 1344, 1317, 1288, 1259, 1241, 1212, 1135, 1110, 1054, 735, 702 cm⁻¹

NMR (400MHz CDCl3)

δ 7. 29-7. 11 (5H, m), 7. 04 (2H, d, J=6. 8Hz), 6. 75 (1H, d, J=7. 3Hz), 4. 88 (2H, s), 4. 54-4. 52 (1H, m), 4. 28 (2H, d, J=5. 4Hz), 2. 87-2. 83 (2H, m), 2. 57 (2H, t, J=7. 8Hz), 2. 42 (3H, s), 2. 17-1. 98 (2H, m)

E I -MS m/e 4 1 7 (M+)

元素分析

計算値 C:60.44% H:5.55% N:3.36% S:7.66%

実測値 C:60.10% H:5.63% N:3.39% S:7.67%

実施例18

(3-(((2-フェニルエチル)スルホニルアミノ)メチル)-2-イソプロピルベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル

151

10

実施例3と同様の方法により、(3-((アセチルアミノ)メチル)-2-イソプロピルベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸(260mg)から目的化合物(217mg 収率60%)を得た。

m. p_103~104 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

16 IR (KBr法) 3250, 2974, 1725, 1626, 1510, 1493, 1475, 1458, 1431, 1375, 1342, 13
13, 1282, 1212, 1141, 1129, 1093, 1048, 1017, 975, 777, 743, 727, 700, 600, 518 c m⁻¹
NMR (400MHz CDCl₃)

δ 7. 28-6. 73 (8H, m), 4. 80 (2H, s), 4. 29 (3H, m) 3. 80 (3H, s), 3. 32-2. 93 (4H, m), 1. 3 3 (6H, d, J=6. 8Hz)

20 EI-MS m/e 445 (M^+)

実施例19

(3-(((2-フェニルエチル) スルホニルアミノ) メチル) -2-イソプ ロピルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

25

実施例4と同様の方法により、(3-(((2-フェニルエチル) スルホニルアミノ) メチル) -2-イソプロピルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(214mg) から目的化合物(17img 収率83%)を得た。

m. p 133~135 ℃ (ヘキサン/クロロホルムから再結晶)

IR (KBr法) 3274, 2978, 2936, 1756, 1626, 1493, 1468, 1458, 1429, 1342, 1311, 12 92, 1259, 1216, 1154, 1137, 1100, 1050, 971, 928, 777, 729, 700, 600, 522 cm⁻¹
NMR (400MHz CD₃ OD)

δ 7. 34 (1H, dd, J=7. 8, 1. 0Hz), 7. 20-7. 10 (4H, m), 6. 83 (1H, dd, J=7. 8, 1. 0Hz), 6. 7 5-6. 73 (2H, dd, J=8. 3, 1. 3Hz), 4. 87 (2H, s), 4. 33 (2H, s), 3. 38-3. 33 (1H, m), 2. 98-2. 93

10 (2H, m), 2.89-2.80(2H, m), 1.34(6H, d, J=6.8Hz)

EI-MS m/e 431 (M⁺)

HR-EI-Ms 計算值. 431.1403 (C₂₂H₂₅NO₆S)

実測値 431.1387 (C₂₂H₂₅NO₆S)

元素分析

15 計算値 C:61.26% H:5.84% N:3.25% S:7.41%

実測値 C:61.15% H:5.79% N:3.37% S:7.27%

実施例20

(3-(2-(ベンジルスルホニルアミノ)エチル)ベンソフラン-7-イル

20 オキシ) 酢酸メチル

25

(3-(2-r)ジドエチル) ベンソフラン-(7-r) 作酸メチル(638m) を(3-(2-r)ジドエチル) ベンソフラン-(7-r) 作数 を(95m) を かし、(95m) を加えて水素雰囲気下、室温で(2-r) 時間撹拌した。反応溶液をセライト濾過して、濾液を濃縮した。残渣を THF(8m1) に溶かし、トリエチルアミン(2.61m1)、ベンジルスル

ホニルクロライド(885mg) を加えて室温で1.5 時間撹拌した。反応溶液を水層(50 ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて1 N塩酸、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=3/2)により精製して目的化合物(320mg,収率34%)を得た。IR(液膜法)3302,3036,2956,1750,1628,1589,1493,1458,1437,1377,1359,1328,1205,1152,1129,1083,1048,924,785,733,700,605 c m⁻¹

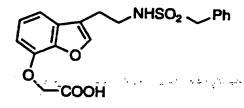
NMR (90MHz CDCl₃)

δ 7. 42 (1H, s), 7. 30-7. 12 (7H, m), 6. 79 (1H, dd, J=5. 1, 3. 8Hz), 4. 87 (2H, s), 4. 21 (2 10 H, s), 3. 80 (3H, s), 3. 18 (2H, m), 2. 84 (2H, m) E I -MS m/e 4 0 3 (M⁺)

実施例21

-(-3 ---(-2---(ベンジルスルホニルアミノ)-エチル)-ベンソフランー 7 --イル

15 オキシ) 酢酸



20

実施例4と同様の方法により、(3-(2-(ベンジルスルホニルアミノ)エチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(153mg) から目的化合物(110mg 収率74%)を得た。

m. p 132~134 ℃ (エタノールから再結晶)

25 IR (KBr法) 3256, 1738, 1719, 1628, 1589, 1493, 1458, 1431, 1359, 1319, 1265, 12
05, 1154, 1125, 1081, 785, 733, 698, 605, 545 c m⁻¹

NMR $(400MHz CDCl_3)$

δ 7. 43 (1H, brs), 7. 31 (5H, brs), 7. 11 (2H, m), 6. 78 (1H, brm), 5. 48 (1H, brm), 4. 79 (2H, brs), 4. 20 (2H, s), 3. 21 (2H, dd, J=12. 7, 6. 4Hz), 2. 82 (2H, brt, J=6. 8Hz)

EI-MS m/e.389 (M 4)

HR-EI-Ms 計算值. 389.0933 (C₁₉H₁₉NO₆S)

389.0914 (C₁₉H₁₉NO₆ S) 実測値。

実施例22

(3- (2- (ベンジルスルホニル-N-ベンジル-アミノ) エチル) ベンゾ フランー7-イルオキシ) 酢酸メチル

10

20

___(3-_(2-(ベンジルスルホニルアミノ) エチル) ベンソフランー 7 ーイル

オキシ) 酢酸メチル(143mg) をDMF(3ml) に溶かし、炭酸カリウム(49mg)、ベ 15 ンジルプロマイド(0.13ml)を加えて室温で27時間、さらに50℃で14.5時間撹拌し た。反応溶液を水層 (50ml) に注ぎ、酢酸エチル(20ml) で 2 回抽出した。有機層を 合わせて1N塩酸、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナト リウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマト グラフィー (溶媒: ヘキサン/酢酸エチル=2/1-1/1) により精製して目的化合

IR (液膜法) 3034, 2932, 1763, 1736, 1628, 1589, 1508, 1495, 1458, 1437, 1363, 1340, 1296, 1220, 1183, 1151, 1127, 1093, 940, 785, 735, 700 $\,\mathrm{c}\,\mathrm{m}^{-1}$

NMR (90MHz CDC13)

物(100mg, 収率57%)を得た。

δ 7.42-6.68(14H, m), 4.84(2H, s), 4.25(2H, s), 4.19(2H, s), 3.79(3H, s), 3.32-3. 25 15 (2H, m), 2. 70-2. 52 (2H, m)

実施例23

(3-(2-(ベンジルスルホニル-N-ベンジル-アミノ) エチル) ベンゾ

フランー 7 ーイルオキシ) 酢酸

実施例 4 と同様の方法により、(3-(2-(ベンジルスルホニル-N-ベンジルーアミノ) エチル)ベンソフラン-<math>7-(130 mg) から目的化合物 (103 mg 収率82%) を得た。

m. p 155~157 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3130, 3064, 3034, 2954, 2924, 2868, 2788, 1740, 1707, 1628, 1584, 14 93, 1456, 1435, 1425, 1408, 1357, 1330, 1296, 1257, 1230, 1197, 1147, 1135, 1122, 1093, 1065, 996, 957, 940, 920, 882, 806785, 737, 702, 603, 542 cm⁻¹

15 NMR (400MHz CDCl₃)

 δ 7. 37-7. 30 (10H, m), 7. 06 (1H, t, J=7. 8Hz), 6. 87 (1H, d, J=7. 8Hz), 6. 74 (1H, d, J=8. 4Hz), 4. 77 (2H, s), 4. 25 (2H, s), 4. 18 (2H, s), 3. 23 (2H, m), 2. 60 (2H, m) E I -MS m/e 4 7 9 (M+)

HR-EI-Ms 計算値、 479.1403 (C₂₆H₂₅NO₆) 実測値 479.1425 (C₂₆H₂₅NO₆)

元素分析

20

10

計算値 C:65.14% H:5.26% N:2.92% S:6.67%

実測値 C:64.85% H:5.31% N:3.11% S:6.73%

25 実施例24

(3-(2-(ベンジルスルホニルアミノ) エチル) -2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

NHSO₂ Ph

5

実施例20と同様の方法により(3-(2-アジドエチル)-2-メチルベン ソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチルから得られる(3-(2-(ベンジルス ルホニルアミノ) エチル)-2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メ チル(125mg) から、実施例4と同様の方法で目的化合物(104mg 収率86%)を得た。

10 m. p 130~132 ℃ (クロロホルムから再結晶)
IR (KBr法) 3244, 3034, 2980, 2042, 1723, 1638, 1628, 1495, 1448, 1323, 1272, 11
99, 1172, 1154, 1131, 1112, 1075, 791, 739, 729, 69645 c m⁻¹

NMR (400MHz CD₃ OD)

 $-\delta$ -7.34=7.31 (5H, m), 7.10-7.04 (2H, m), 6.75 (1H, dd, J=6.8, 3.4Hz), 4.84 (2H, s), 4.

25 (2H, s), 3. 09 (2H, t, J=6. 8Hz), 2. 76 (2H, t, J=7. 3Hz), 2. 38 (3H, s)

EI-MS m/e 403 (M+)

HR-EI-Ms 計算值. 403.1090 (C₂₀H₂₁NO₆)

実測値 403.1096 (C₂₀H₂₁NO₆)

元素分析

20

25

計算値 C:59.57% H:5.25% N:3.47% S:7.93%

実測値 C:59.21% H:5.26% N:3.57% S:7.61%

実施例25

(3- (2- (2-フェニルエチルスルホニルアミノ) エチル) -2-メチル ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

10

実施例20と同様の方法により(3-(2-アジドエチル)-2-メチルベン ゾフラン-7-イルオキシ)酢酸メチルから得られる(3-(2-(2-フェニ ルスルホニルアミノ)エチル)-2-メチルベンゾフラン-7-イルオキシ)酢 酸メチル(156mg) から、実施例4と同様の方法で目的化合物(130mg 収率86%)を 得た。

т. р 88 ~90℃ (シクロヘキサン/クロロホルムから再結晶)

IR (KBr法) 3570, 3286, 2926, 1744, 1709, 1638, 1626, 1591, 1493, 1433, 1315, 12 63, 1205, 1152, 1131, 1114, 1075, 779, 733, 700 c m⁻¹

NMR (400MHz CDC13)

15 δ 7. 24-7. 05 (7H, m), 6. 72 (1H, d, J=7. 8Hz), 4. 86 (2H, s), 4. 13 (1Hrm), 3. 27-3. 19 (4 H, m), 3. 02 (2H, m), 2. 80 (2H, t, J=6. 9Hz), 2. 41 (3H, s)

EI-MS m/e 417 (M⁺)

HR-EI-Ms 計算值. 417.1246 (C₂₁H₂₃NO₆)

20

実施例26

(3-(2-((2、2-ジフェニルエチル) スルホニルアミノ) エチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

実施例20と同様の方法により(3-(2-アジドエチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチルから得られる(3-(2-((2、2-ジフェニルエチル)スルホニルアミノ)エチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(225mg)から、実施例4と同様の方法にて目的化合物(153mg, 収率70%)を得た。

5 m. p 134 ~136 ℃ (ヘキサン/クロロホルムから再結晶)

IR (KBr法) 3328, 3030, 2924, 1742, 1628, 1586, 1493, 1454, 1423, 1357, 1323, 12 67, 1187, 1137, 1094, 785, 737, 706 c m^{-1}

NMR (300MHz CDCl₃)

 δ 7. 32 (1H, s), 7. 23-7. 06 (12H, m), 6. 83) 1H, dd, J=7. 8, 0. 8Hz),

10 4. 93 (2H, s), 4. 55 (1H, t, J=7. 4Hz), 3. 74 (2H, d, J=7. 4Hz), 3. 37 (1H, t, J=6. 5Hz), 2. 94 (
2H, q, J=6. 6Hz), 2. 61 (2H, t, J=6. 6Hz)

 $EI-MS m/e 479 (M^+)$

元案分析。

計算值--C-:-65.12%--H-: 5.26%_N:2.92% S:6.69%

15 実測値 C:64.55% H:5.26% N:3.21% S:6.55%

実施例27

20

25 実施例20と同様の方法により(3-(2-アジドエチル)ベンソフランー7 ーイルオキシ)酢酸メチルから得られる(3-(2-((3、3-ジフェニルプロピル)スルホニルアミノ)エチル)ベンソフランー7-イルオキシ)酢酸メチル(210mg)から、実施例4と同様の方法で目的化合物(172mg,収率84%)を得た。 m. p 95~97℃(ヘキサン/クロロホルムから再結晶) IR (KBr法) 3280, 3062, 3030, 2930, 1738, 1628, 1586, 1493, 1454, 1425, 1359, 13
19, 1263, 1207, 1185, 1149, 1091, 785, 748, 704, 542 cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl₃)

δ 7. 38 (1H, s), 7. 32-7. 12 (12H, m), 6. 80 (1H, dd, J=6. 8, 2. 3Hz), 4. 88 (2H, s), 4. 41 (1H, t, J=6. 6Hz), 3. 93 (1H, t, J=8. 0Hz), 3. 34 (2H, q, J=6. 5Hz), 2. 94-2. 86 (4H, m), 2. 51 -2. 43 (2H, m)

 $EI - MS m/e 493 (M^+)$

元素分析

計算値 C:65.70% H:5.51% N:2.84% S:6.50%

10 実測値 C:65.56% H:5.53% N:2.70% S:6.50%

実施例28

(3- (2- (2-フェニルエチルチオ) エチル) -2-メチルベンソフラン 7-イルオキシ) 酢酸メチル

15

20 2ーフェニルエタンチオール(0.42ml)をDMF(5ml) に溶かし、この溶液に水 素化ナトリウム(60% 132mg)を加えて室温で40分間撹拌した。この反応溶液に3 ー(2ープロモエチル)ー2ーメチルーベンソフランー7ーイルオキシ酢酸メチ ル(900mg)のDMF溶液(8ml)を滴下して30分間撹拌した。反応溶液に酢酸(0.5m l)を加えて水層(100ml)に注ぎ、酢酸エチル(30ml)で2回抽出した。有機層を合 わせて、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾 過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶媒:シクロヘキサン/酢酸エチル=3/1)により精製して目的化合物(1.03g、 収率98%)を得た。

IR (液膜法) 3030, 2954, 2922, 1763, 1742, 1626, 1591, 1508, 1491437, 1290, 1203, 1

100, 731, 698 c m^{-1}

NMR (90MHz CDC13)

 δ 7. 28-7. 05(7H, m), 6. 69(1H, dd, J=5. 3, 3. 8Hz), 4. 87(2H, s), 3. 80(3H, s), 3. 02-2. 77(6H, m), 2. 41(3H, s)

5 EI-MS m/e 384 (M⁺)

実施例29

(3- (2- (2-フェニルエチルスルフィニル) エチル) -2-メチルベン ソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

10

15 (3-(2-(2-フェニルエチルチオ) エチル) -2-メチルベンソフラン -7-イルオキシ) 酢酸メチル(340mg) をメタノール(15ml)に溶かし-10 ℃に冷 却した。この溶液にNBS(190mg) を5分かけて加え、-10 ℃で30分撹拌した。 反応溶液を水層(100ml) に注ぎ酢酸エチル(30ml)で2回抽出した。有機層を合わせて, 飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過 後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ジクロロメタン/酢酸エチル=1/2) により精製して目的化合物(225mg, 収率64%)を得た。

m. p 77 ~78℃ (シクロヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 2922, 1734, 1632, 1589, 1495, 1450, 1437, 1383, 1371, 1303, 1267, 12
14, 1180, 1156, 1093, 1065, 1044, 1025, 1009, 971, 864, 791, 766, 725, 706, 694 c m⁻¹
NMR (90MHz CDCl₃)

 δ 7. 45-6. 64 (8H, m), 4. 87 (2H, s), 3. 81 (3H, s), 3. 24-2. 79 (8H, m) 2. 45 (3H, s) C I -MS m/e 4 0 1 (M+H) +

実施例30

(3-(2-(2-フェニルエチルスルホニル) エチル) -2-メチルベンソ フラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

5

10 (3-(2-(2-フェニルエチルチオ) エチル) -2-メチルベンソフラン -7-イルオキシ) 酢酸メチル(248mg) をジクロロメタン(7ml) に溶かし、0℃に冷却した。この溶液にm-クロロ過安息香酸(350mg) を加えて0℃で30分撹拌した。反応溶液に飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液を加えて水層(50ml)に注ぎ酢酸-エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナト

15 リウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=3/2)により精製して目的化合物(248mg,収率88%)を得た。

m. p 91 ~92℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 1750, 1719, 1702, 1630, 1591, 1510, 1493, 1450, 1315, 1292, 1276, 12

20 53, 1226, 1210, 1125, 1100, 779, 725, 694, 613, 528, 511 c m⁻¹

NMR (90MHz CDCl₃)

 δ 7.31-6.63(8H, m), 4.86(2H, s), 3.81(3H, s), 3.15-3.11(8H, m)2.42(3H, s) E I -MS m/e 4 1 6 (M+)

25 実施例31

(3-(2-(2-フェニルエチルチオ) エチル) -2-メチルベンソフラン -7-イルオキシ) 酢酸

実施例4と同様の方法により、(3-(2-(2-フェニルエチルチオ)エチル)-2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(166mg)から目的化合物(141mg 収率88%)を得た。

m. p 97 ~98℃ (シクロヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

10 IR (KBr法) 3030, 2930, 1719, 1707, 1636, 1624, 1589, 1288, 1265, 1234, 1201, 1174, 1110, 777, 729, 696 c m⁻¹

NMR (500MHz CDCl3)

δ 7.31-7.08 (7H, m), 6.75-6.70 (1H, m), 4.92 (2H, s), 2.88-2.75 (8H, m), 2.40 (3H, s

15 E I -MS m/e 3 7 0 (M⁺)

HR-EI-Ms 計算值. 370.1239 (C₂₁H₂₂O₄S) 実測値 370.1220 (C₂₁H₂₂O₄S)

元素分析

20 実測値 C:67.68% H:5.92% S:8.65%

実施例32

(3- (2- (2-フェニルエチルスルフィニル) エチル) -2-メチルベン ソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

実施例4と同様の方法により、(3-(2-(2-フェニルエチルスルフィニル)エチル)-2-メチルベンゾフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(220mg)から目的化合物(188mg 収率89%)を得た。

m. p 139~141 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

5 IR (KBr法) 3054, 2922, 2856, 2498, 1734, 1628, 1591, 1495, 1446, 1288, 1261, 11 97, 1093, 996, 963, 934, 874, 777, 727, 706 c m⁻¹

NMR (400MHz CDCl3)

 δ 7.31-7.17(5H, m), 7.04-7.00(2H, m), 6.74-6.70(1H, m), 4.88(2H, s), 3.15-3.01 (6H, m), 2.92-2.84(2H, m), 2.36(3H, s)

10 FAB-MS m/e 387 (M+H) +

HR-FAB-Ms 計算值. 387.1308 (C₂₁H₂₃O₅ S)

実測値 387.1287 (C₂₁H₂₃O₅ S)

元案分析

計算値 C:65.29% H:5.74% S:8.28%

15 実測値 C:65.12% H:5.74% S:8.27%

実施例33

20

25

m. p 155~156 ℃ (イソプロピルアルコールから再結晶)

IR (KBr法) 3270, 1760, 1731, 1628, 1593, 1493, 1452, 1431, 1417, 1336, 1313, 1284, 1272, 1251, 1212, 1172, 1137, 1116, 1096, 777, 729, 694, 615, 528, 511, 485 c m⁻¹
NMR (500MHz DMSO-d₆)

 δ 7.31-7.09 (7H, m), 6.78 (1H, dd, J=6.9, 2.4Hz), 4.82 (2H, s), 32-3.34 (4H, m), 3.

5 06-2.96(4H, m), 2.41(3H, s)

 $EI-MS m/e 402 (M^+)$

HR-EI-Ms 計算値! 402.1137 (C₂₁H₂₂O₆ S)

実測値 402.1141 (C₂₁H₂₂O₆S)

元素分析

計算値 C:62.69% H:5.51% S:7.95%

実測値 C:62.34% H:5.49% S:7.99%

実施例34

(3-(2-(ジフェニルメチレンアミノオキシ) エチル) -2-メチルベン

15 ソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

20

25

10

水素化ナトリウム(60% 30mg)をDMF(1ml)に懸濁させ、この溶液にベンソフェノンオキシム(157mg)のDMF(2ml)溶液を滴下して室温で1時間撹拌した。この溶液に(3-(2-ブロモエチル)-2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(201mg)のDMF溶液(3ml)を滴下して、30分室温で撹拌した。反応溶液に酢酸を加えて水層(50ml)に注ぎ酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=5/1)により精製して目的化合物(177mg,収率65%)を得た。

IR (液膜法) 2956, 2926, 2876, 1756, 1622, 1589, 1493, 1446, 1398, 1379, 1350, 1336, 1290, 1274, 1228, 1203, 1170, 1118, 1091, 1071, 1052, 1029, 980, 955, 915, 899, 791, 77 4, 748, 733, 696, 663, 652, 600 cm⁻¹

NMR (90MHz CDCl₃)

 δ 7.50-7.02(11H, m), 6.67(1H, dd, J=5.3, 3.7Hz), 4.87(2H, m), 47(2H, t, J=6.8Hz), 8.80(3H, s), 2.99(2H, t, J=6.8Hz), 2.28(3H, s) E I -MS m/e 4 4 3 (M⁺)

実施例35

10 (3-(2-(ジフェニルメチレンアミノオキシ) エチル) -2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

15

実施例 4 と同様の方法により、(3-(2-(ジフェニルメチレンアミノオキシ) エチル) <math>-2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(200mg) から目的化合物(159mg, 収率82%)を得た。

20 m. p 151~152 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3060, 2954, 2936, 2886, 1736, 1711, 1622, 1589, 1493, 1448, 1431, 13 65, 1330, 1284, 1245, 1205, 1178, 1116, 1065, 984, 953, 938, 917, 779, 729, 700, 692, 650 cm⁻¹

NMR (400MHz CDCl₃)

25 δ 7. 45-7. 24(10H, m), 7. 08(1H, dd, J=8. 2, 1. 5Hz), 7. 04(1H, t, J=7. 8Hz), 6. 70(1H, dd, J=7. 8, 1. 0Hz), 4. 89(2H, s), 4. 36(2H, t, J=6. 3Hz), 2. 99(1H, t, J=6. 3Hz)

E I -MS m/e 4 2 9 (M+)

HR-EI-Ms 計算值. 429.1576 (C₂₆H₂₃NO₅) 実測值 429.1590 (C₂₆H₂₃NO₅) WO 96/20925

元素分析

計算值 C:72.72% H:5.40% N:3.26%

実測値 C:72.60% H:5.41% N:3.38%

5 実施例36

10

(3-((4-フェニルオキサゾールー2ーイル)メチル)ベンソフランー7 ーイルオキシ)酢酸メチル

N—Ph

参考例17と同様の方法によって7-ヒドロキシー3- ((4-フェニルオキサソール-2-イル) メチル) ベンソフラン(242mg) から目的化合物(250mg, 収

15 率83%)を得た。

m. p 95 ~96℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 1729, 1626, 1586, 1562, 1491, 1450, 1435, 1404, 1379, 1309, 1282, 12
57, 1195, 1162, 1137, 1114, 1081, 1067, 1011, 959, 942, 864, 818, 777, 770, 731, 704 c m

20 NMR (90MHz CDCl₃)
δ 7.83(1H, s), 7.78-6.64(9H, m), 4.88(2H, s), 4.22(2H, d, J=1.0Hz), 3.80(3H, s)
E I -MS m/e 3 6 3 (M⁺)

実施例37

25 (3-((4-フェニルオキサゾール-2-イル) メチル) ベンソフラン-7 -イルオキシ) 酢酸

実施例4と同様の方法により(3-((4-フェニルオキサゾールー2-イル) メチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(243mg) から目的化合物(209mg, 収率90%)を得た。

m. p 165~167 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3118, 2968, 2932, 1765, 1734, 1626, 1591, 1557, 1493, 1450, 1435, 13
77, 1365, 1292, 1214, 1195, 1181, 1149, 1118, 1087, 1077, 953, 797, 772, 745, 731, 694, 6
13 c m⁻¹

NMR (400MHz CDCl₃)

δ 7.84(1H, s), 7.71(2H, dd, J=8.3, 1.0Hz), 7.67(1H, s), 7.40(2H, t, J=7.3Hz), 7.

31 (1H, d, J=7. 3Hz), 7. 22 (1H, d, J=7. 8Hz), 7. 14 (1H, J=7. 8Hz), 6. 80 (1H, d, J=7. 8Hz), 4. 83 (2H, s), 4. 23 (2H, s)

EI-MS m/e 349 (M+)

HR-EI-Ms 計算值. 349.0950 (C₂₀H₁₅NO₅)

実測値 349:0968 (C₂₀H₁₅NO₅)

20 元素分析

計算值 C:68.77% H:4.33% N:4.01%

実測値 C:68.69% H:4.53% N:4.09%

実施例38

(3- ((4- (2-フェニルエチル) オキサソール-2-イル) メチル) ベ ンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

5

7ーメトキシー3ー ((4-(2-フェニルエチル) オキサゾールー2ーイル 10)メチル) ベンソフランから参考例12および参考例17と同様の方法により得られる (3-((4-(2-フェニルエチル) オキサゾールー2ーイル)メチル)ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(86mg)を用いて、実施例4と同様の方法により目的化合物(56mg, 収率68%)を得た。

m. p 124~125 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3116, 2936, 2920, 1746, 1601, 1562, 1504, 1437, 1425, 1377, 1363, 12 78, 1209, 1193, 1180, 1154, 1100, 787, 754, 733, 72302, 642 c m⁻¹
NMR (400MHz CDCl₃)

δ 7.55(1H, s), 7.27-7.10(8H, m), 6.82(1H, dd, J=7.3, 1.0Hz), 4.88(2H, s), 4.14(2H, s), 2.94-2.90(2H, m), 2.83-2.79(2H, m)

 $20 EI-MS m/e 377 (M^+)$

元素分析

計算値 C:70.02% H:5.07% N:3.71%

実測値 C:69.76% H:5.11% N:3.77%

25 実施例39

(3-(2-(3-フェニルプロピルオキシ) エチル) ベンソフラン-7-イ ルオキシ) 酢酸メチル

参考例17と同様の方法により、3-(2-(3-フェニルプロピルオキシ) エチル)-7-ヒドロキシベンソフラン(106mg) から目的化合物(123mg, 収率93%)を得た。

IR (液膜法) 3064, 3030, 2950, 2864, 2802, 1763, 1628, 1591, 1495, 1437, 1361, 1294, 1181, 1151, 1093, 926, 845, 785, 733, 700 c m⁻¹

NMR (90MHz CDCl₃)

δ 7. 50 (1H, s), 7. 27-7. 03 (7H, m), 6. 77 (1H, dd, J=7. 0, 2. 0Hz), 4. 87 (2H, s), 3. 79 (3 H, s), 3. 69 (2H, t, J=6. 4Hz), 3. 46 (2H, t, J=6. 4Hz), 2. 92 (2H, t, J=6. 8Hz), 2, 76-2. 59 (2 H, m), 1. 98-1. 81 (2H, m)

15 EI-MS m/e 368 (M^+)

実施例40

20

25 実施例4と同様の方法により、(3-(2-(3-フェニルプロピルオキシ) エチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(122mg) から目的化合物(95mg, 収率81%)を得た。

m. p 70 ~71℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3030, 2944, 2876, 2804, 1740, 1715, 1626, 1582, 1493, 1456, 1423, 13

WO 96/20925

63, 1319, 1288, 1261, 1214, 1187, 1151, 1120, 1098, 1062, 938, 911, 787, 743, 716, 692 c m^{-1}

170

NMR (400MHz CDC13)

 δ 7.63(1H, s), 7.41-7.26(7H, m), 6.93(1H, d, J=7.8Hz), 5.04(2H), 3.83(2H, t, J=6.

8Hz), 3. 60 (2H, t, J=6. 3Hz), 3. 07 (2H, t, J=6. 8Hz). 80 (2H, t, J=7. 3Hz), 2. 07-2. 00 (2H, m)

EI-MS m/e 354 (M⁺)

HR-EI-Ms 計算値. 354.1467 (C₂₁H₂₂O₅)

実測値 354.1479 (C₂₁H₂₂O₅)

10 元素分析

計算値 C:71.17% H:6.26%

実測値 C:70.95% H:6.18%

実施例 4-1

15 (3-(2-ベンジルオキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メ チル

20

25

参考例90の1-ブロモー3-フェニループロパンの代わりにベンジルブロマイドを用いて同様の方法で得られる3-(2-ベンジルオキシエチル)-7-ヒドロキシベンソフラン(145mg)から、参考例17と同様の方法により目的化合物(176mg,収率96%)を得た。

IR (液膜法) 2862, 1763, 1589, 1493, 1437, 1363, 1294, 1214, 1151, 1093, 733, 698 c m⁻¹

NMR (90MHz CDCl3)

 δ 7. 49 (1H, s), 7. 32-7. 11 (7H, m), 6. 77 (1H, dd, J=6. 6, 2. 4Hz), 4. 88 (2H, s), 4. 55 (2

H, s), 3. 82-3. 70 (2H, m), 3. 80 (3H, s), 2. 97 (2H, dd, J=7. 0, 5. 9Hz) E I -MS m/e 3 4 0 (M+)

実施例42

5 (3-(2-ベンジルオキシエチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸

10

実施例 4 と同様の方法により、(3-(2-ベンジルオキシエチル)ベンソフランー <math>7-4ルオキシ)酢酸メチル(175mg) から目的化合物(128mg, 収率76%)を得た。

m. p 91~92℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

15 IR (KBr法) 1742, 1711, 1584, 1491, 1423, 1363, 1315, 1267, 1193, 1149, 1120, 10 93, 1067, 938, 737 c m⁻¹

NMR (400MHz CDCl₃)

δ 7. 49 (1H, s), 7. 36-7. 27 (5H, m), 7. 21 (1H, dd, J=7. 8, 1. OHz), 7. 13 (1H, t, J=7. 8Hz), 6. 79 (1H, d, J=7. 3Hz), 4. 90 (2H, s), 4. 55 (2H, s), 3. 77 (2H, t, J=6. 9Hz), 2. 97 (2H, t, J

=6.9Hz)

 $EI-MS m/e 326 (M^+)$

HR-EI-Ms 計算值. 326.1154 (C₁₉H₁₈O₅) 実測值 326.1123 (C₁₉H₁₈O₅)

元素分析

25 計算値 C:69.93% H:5.56%

実測値 C:69.82% H:5.54%

実施例43

(3-(2-(ジフェニルメトキシ) エチル) ベンソフラン-7-イルオキシ

) 酢酸

5

3- (2-ヒドロキシエチル) - 7-テトラヒドロピラニルオキシベンゾフランから参考例90、参考例17と同様の方法により得られる (3-(2-(ジフェニルメトキシ) エチル) ベンゾフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(145mg) から、実施例4と同様の方法により目的化合物(104mg, 収率74%)を得た。m. p 121~122 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶) IR (KBr法) 3062, 2926, 2876, 1740, 1717, 1591, 1493, 1458, 1437, 1367, 1296, 1251, 1220, 1197, 1187, 1151, 1096, 1062, 944, 783, 758, 739, 706 c m⁻¹

NMR (400MHz CDCl3)

δ 7. 49 (1H, s), 7. 32-7. 20 (10H, m), 7. 16 (1H, dd, J=7. 7, 0. 8Hz), 7. 10 (1H, t, J=7. 7Hz), 6. 79 (1H, dd, J=7. 7, 0. 7Hz), 5. 38 (1H, s) 4. 91 (2H, s), 3. 75 (2H, t, J=6. 6Hz), 3. 00 (2 H, t, J=6. 6Hz)

EI-MS m/e 402 (M⁺)

20 計算値 C:74.61% H:5.51%

実測値 C:74.55% H:5.48%

実施例44

(3-(2-(3、3-ジフェニルプロピルオキシ) エチル) ベンソフラン-

25 7ーイルオキシ) 酢酸

10

3-(2-ヒドロキシエチル)-7-テトラヒドロピラニルオキシベンソフェランから参考例90、参考例17と同様の方法により得られる(3-(2-(3、3-ジフェニルプロピルオキシ)エチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(122mg)から、実施例4と同様の方法により目的化合物(71mg,収率60%)を得た。

m. p 74 ~76℃ (シクロヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 3024, 2940, 2922, 2868, 1742, 1713, 1580, 1493, 1288, 1261, 1207, 11
87, 1152, 1120, 1096, 1064, 938, 789, 750, 741, 698, 559 c m⁻¹

NMR-(400MHz-CDC13-)--

15 δ 7. 46 (1H, s), 7. 26-7. 12 (12H, m), 6. 79 (1H, d, J=8. 1Hz), 4. 90 (2H, s), 4. 06 (1H, t, J=7. 7Hz), 3. 62 (2H, t, J=6. 6Hz), 3. 37 (2H, t, J=6. 6Hz), 2. 89 (2H, t, J=7. 0Hz), 2. 30 (2H, q, J=7. 7Hz)

 $EI-MS m/e 430 (M^{+})$

元素分析 (washing a law a National distributions) in the

20 計算値 C:75.33% H:6.09%

実測値 C:75.28% H:6.05%

実施例45

25

(3-(2-(4-フェニルベンジルオキシ) エチル) ベンゾフラン-7-イ ルオキシ) 酢酸メチル

参考例45と同様の方法によって、3-(2-(4-フェニルベンジルオキシ) エチル) -7-メトキシベンソフラン(455mg) から目的化合物(519mg, 収率95%)を得た。

IR (液膜法) 3032, 2956, 2862, 1767, 1628, 1591, 1491, 1437, 1363, 1294, 1218, 1183, 1151, 1096, 1009, 845, 826, 783, 766, 737, 700 c m⁻¹

NMR (90MHz CDCl3)

 δ 7.67-6.72(13H, m), 4,87(2H, s), 4.58(2H, s), 3.80(3H, S), 3.97(2H, m), 2.98(2H, t, J=6.8Hz)

EI-MS m/e 416 (M+)

15

実施例46

(3- (2- (4-フェニルベンジルオキシ) エチル) ベンソフラン-7-イ ルオキシ) 酢酸

20

実施例4と同様の方法により、(3-(2-(4-フェニルベンジルオキシ) エチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(505mg) から目的化合物(43 5mg 収率89%)を得た。

m. p 114~116 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶) IR (KBr法) 2912, 2864, 1742, 1711, 1686, 1626, 1584, 1562, 1510, 1491, 1460, 14 23, 1363, 1315, 1288, 1265, 1191, 1149, 1120, 1106, 1093, 1067, 938, 824, 787, 758, 737, $696,538 \text{ cm}^{-1}$

NMR (400MHz CDCl₃)

 $\delta \quad 7.59-7.\ 32 \ (10\text{H, m}) \ , \ 7.\ 21 \ (1\text{H, dd, J=7.8, 1.0Hz}) \ , \ 7.\ 13 \ (1\text{H, t, J=7.8Hz}) \ , \ 6.\ 79 \ (1\text{H, dd, J=7.4Hz}) \ , \ 4.\ 90 \ (2\text{H, s}) \ , \ 4.\ 59 \ (2\text{H, s}) \ , \ 3.\ 80 \ (2\text{H, t, J=6.9Hz}) \ , \ 2.\ 98 \ (2\text{H, t, J=6.9Hz})$

 $5 EI-MS m/e 402 (M^+)$

HR-EI-Ms 計算值. 402.1467 (C₂₅H₂₂O₅)

実測値 402.1476 (C₂₅H₂₂O₅)

元素分析

計算值 C:74.61% H:5.51%

10 実測値 C:74.63% H:5.52%

実施例47

(3- (2- (2-オキソー2-フェニルエトキシ) エチル) ベンソフランー 7-イルオキシ) 酢酸

15

20

25

3-(2-(2-オキソー2-フェニルエトキシ) エチル) -7-ヒドロキシベンソフランから参考例17と同様の方法により得られる(3-(2-(2-オキソー2-フェニルエトキシ) エチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(130mg) より、実施例4と同様の方法により目的化合物(100mg 収率80%)を得た。

m. p 124~126 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 2918, 1886, 1742, 1698, 1628, 1582, 1491, 1454, 1425, 1315, 1292, 12
67, 1195, 1145, 1093, 1050, 980, 787, 752, 739, 687, 576 cm⁻¹
NMR (400MHz CDCl₃)

δ 7.89(2H, d, J=7.3Hz), 7.58(1H, d, J=7.8Hz), 7.56(1H, s), 7.44(2H, t, J=7.8Hz), 7.23(1H, d, J=7.8Hz), 7.13(1H, t, J=7.8Hz), 6.80(1H, d, J=7.8Hz), 4.91(2H, s), 4.77(2H, s), 3.88(2H, t, J=6.8Hz), 3.03(1H, t, J=6.8Hz)

176

 $EI-MS m/e 354 (M^+)$

5 HR-EI-Ms 計算值. 354.1103 (C₂₀H₁₈O₆) 実測值 354.1097 (C₂₀H₁₈O₆)

元素分析

計算値 C:67.79% H:5.12%

実測値 C:67.64% H:5.11%

10

実施例48

· (3-((3、3-ジフェニルプロピルオキシ) メチル) ベンゾフラン-7-イルオキシ) 酢酸

15 Ph

3-((3、3-ジフェニルプロピルオキシ)メチル)-7-メトキシベンソフランから参考例45と同様の方法により得られる(3-((3、3-ジフェニルプロピルオキシ)メチル)-ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(537mg)から、実施例4と同様の方法により目的化合物(465mg 収率89%)を得た。m. p 147~149 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

25 IR (KBr法) 3028, 2942, 2878, 1748, 1717, 1628, 1593, 1493, 1450, 1431, 1359, 12 94, 1257, 1236, 1203, 1156, 1096, 1073, 957, 785, 774, 748, 731 cm⁻¹ NMR (400MHz CDCl₃)

 δ 7.51 (1H, s), 7.31-7.13 (12H, m), 6.82 (1H, d, J=7.3Hz), 4.91 (2H, s), 4.55 (2H, s), 4.10 (1H, t, J=7.8Hz), 3.43 (2H, t. J=6.4Hz), 2.33 (2H, dt, J=7.8, 6.4Hz)

1. January 1.

 $EI-MS m/e 416 (M^{+})$

HR-EI-Ms 計算值. 416.1624 (C₂₆H₂₄O₅)

実測値 416.1647 (C₂₆H₂₄O₅)

元素分析

計算値 C:74.98% H:5.81%

実測値 C:74.89% H:5.83%

実施例49

(3-((2、2-ジフェニルエトキシ)メチル)ベンソフラン-7-イルオ10 キシ)酢酸

15

5

参考例68の3、3ージフェニルプロパノールの代わりに2、2ージフェニルエタノールを用いて、参考例68および参考例45と同様の方法により得られる(3-(2、2-ジフェニルエトキシ)メチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(153mg)から、実施例4と同様の方法により目的化合物(118mg,

20 収率80%)を得た。

m. p 160~162 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3118, 3058, 3032, 2898, 2868, 2796, 1742, 1719, 1630, 1599, 1493, 14 52, 1435, 1357, 1290, 1259, 1238, 1203, 1185, 1151, 1120, 1098, 1081, 1019, 955, 905, 84 7, 832, 783, 766, 754, 739, 700, 592 cm⁻¹

25 NMR (400MHz CDCl₃)

δ 7. 47 (1H, s), 7. 28-7. 18 (10H, m), 7. 09-7. 01 (2H, m), 6. 78 (1H, dd, J=7. 3, 1. 0Hz), 4. 88 (2H, s), 4. 65 (2H, s), 4. 31 (1H, t, J=7. 3Hz), 4. 01 (2H, d, J=7. 3Hz), 2. 33 (2H, dt, J=7. 8, 6. 4Hz)

 $EI-MS m/e 402 (M^+)$

HR-EI-Ms 計算值. 402.1467 (C₂₅H₂₂O₅) 実測值 402.1441 (C₂₅H₂₂O₅)

元素分析

計算值 C:74.61% H:5.51%

5 実測値 C:74.41% H:5.53%

実施例50

酸

(3- ((ジフェニルメトキシ) メチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢

10

15

20

参考例 6 8 の 3、3 ージフェニルプロパノールの代わりにジフェニルメタノールを用いて、参考例 6 8 および参考例 4 5 と同様の方法により得られる (3 ー (ジフェニルメトキシ)メチル)ベンソフランー 7 ーイルオキシ)酢酸メチル(27 0mg)から、実施例 4 と同様の方法により目的化合物(216mg,収率83%)を得た。m. p 153~155 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3062, 3032, 2920, 2872, 1746, 1628, 1589, 1493, 1454, 1433, 1354, 13 32, 1284, 1255, 1197, 1151, 1091, 1075, 1031, 1006, 901, 801, 777, 743, 731, 702, 652 cm⁻¹

NMR (400MHz CDC13)

δ 7.57(1H, s), 7.37-7.24(11H, m), 7.15(1H, t, J=7.8Hz), 6.82(1H, d, J=7.8Hz), 5. 48(1H, s), 4.91(2H, s), 4.65(2H, s)

EI-MS m/e 388 (M⁺)

HR-EI-Ms 計算值. 388.1311 (C₂₄H₂₀O₅)

実測値 388.1300 (C24H20O5)

元素分析

計算値 C:74.21% H:5.19%

実測値 C:74.03% H:5.19%

実施例51

(R) - (3-((2-フェニルプロピルオキシ)メチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸

10

15

20

参考例 6 8 の 3 、 3 ージフェニルプロパノールの代わりに (R) ー 2 ーフェニルプロパノールを用いて、参考例 6 8 および参考例 4 5 と同様の方法により得られる (R) ー (3 ー ((2 ーフェニルプロピルオキシ) メチル) ベンソフランー7 ーイルオキシ) 酢酸メチル(330mg) から、実施例 4 と同様の方法により目的化合物(275mg, 収率87%)を得た。

[α]_D -8.82(c=1.065 CHCl₃)

m. p 125~127 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IAR (KB r法)-3124, 3066, 3032, 2968, 2902, 2872, 2798, 2698, 2586, 1744, 1717, 16 28, 1589, 1493, 1454, 1431, 1361, 1294, 1255, 1201, 1187, 1152, 1085, 1004, 957, 897, 83

 $0,785,766,739,702,565 \text{ cm}^{-1}$

NMR (400MHz CDCl₃)

 δ 7. 52 (1H, s), 7. 31-7. 09 (7H, m), 6. 80 (1H, dd, J=7. 8, 1. 0Hz), 4. 91 (2H, s), 4. 61 (2 H, s), 3. 62 (1H, dd, J=9. 3, 6. 8Hz), 3. 54 (1H, dd, J=9Hz), 3. 05 (1H, m), 1. 28 (3H, d, J=6. 8

25 Hz)

EI-MS m/e 340 (M+)

HR-EI-Ms 計算值. 340.1311 (C₂₀H₂₀O₅)

実測値 340.1292 (C₂₀H₂₀O₅)

元素分析

計算値 C:70.57% H:5.92%

実測値 C:70.43% H:5.95%

実施例52

5 (S) - (3-((2-フェニルプロピルオキシ)メチル)ベンゾフラン-7-イルオキシ)酢酸

10

参考例 6 8 の 3 、 3 ージフェニルプロパノールの代わりに (S) ー 2 ーフェニルプロパノールを用いて、参考例 6 8 および参考例 4 5 と同様の方法により得られる_(S) — (3 — ((2 ーフェニルプロピルオキシ) メチル) ベンソフランー

15 7-イルオキシ) 酢酸メチル(317mg) から、実施例4と同様の方法により目的化 合物(280mg, 収率92%)を得た。

 $[\alpha]_D$ +8.36(c=1.080 CHCl₃)

m. p 124~126 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3032, 2968, 2902, 1746, 1719, 1628, 1589, 1493, 1454, 1431, 1361, 12

20 94, 1255, 1203, 1187, 1154, 1083, 785, 766, 739, 70465 c m⁻¹

NMR (400MHz CDC13)

 δ 7. 52 (1H, s), 7. 31-7. 09 (7H, m), 6. 80 (1H, dd, J=7. 8, 1. 0Hz), 4. 91 (2H, s), 4. 61 (2 H, s), 3. 62 (1H, dd, J=9. 3, 6. 8Hz), 3. 54 (1H, dd, J=9Hz), 3. 05 (1H, m), 1. 28 (3H, d, J=6. 8 Hz)

25 EI-MS m/e 340 (M⁺)

HR-EI-Ms 計算值. 340.1311 (C₂₀H₂₀O₅)

実測値 340.1326 (C₂₀H₂₀O₅)

元素分析

計算値 C:70.57% H:5.92%

実測値 C:70.37% H:5.90%

実施例53

(3-((1-ベンジル-2-フェニルエトキシ) メチル) ベンソフラン-7

5 ーイルオキシ) 酢酸

- 10

15

参考例68の3、3-ジフェニルプロパノールの代わりに1、3-ジフェニル -2-プロパノールを用いて、参考例68および参考例45と同様の方法により 得られる(3-((1-ベンジル-2-フェニルエトキシ)メチル)ベンソフラ ン-7-イルオキシ)酢酸メチル(288mg)から、実施例4と同様の方法により目 的化合物(247mg,収率89%)を得た。

m. p 107~109 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3110, 3062, 3028, 2914, 2856, 2792, 2576, 1740, 1715, 1630, 1599, 14 95, 1454, 1435, 1363, 1348, 1321, 1292, 1263, 1238, 1222, 1203, 1187, 1151, 1102, 1079,

20 1056, 1031, 1013, 961, 878, 853, 835, 783, 754, 735, 702, 501 c m^{-1}

NMR (400MHz CDCl₃)

δ 7. 29-7. 18(11H, m), 7. 02(1H, t, J=7, 8Hz), 6. 81(1H, d, J=7. 8Hz), 6. 76(1H, d, J=7. 8Hz), 4. 89(2H, s), 4. 38(2H, s), 3. 89(1H, quint, J=6Hz), 2. 85-2. 84(4H, m)

EI-MS m/e 416 (M⁺)

25 HR-EI-Ms 計算值. 416.1624 (C₂₆H₂₄O₅) 実測値 416.1629 (C₂₆H₂₄O₅)

元素分析

計算值 C:74.98% H:5.81%

実測値 C:74.71% H:5.79%

実施例54

(S) - (3 - ((1 - メチル - 2 - フェニルエトキシ) メチル) ベンソフラ ン - 7 - イルオキシ) 酢酸

5

10

参考例68の3、3ージフェニルプロパノールの代わりに(S)-3ーフェニルー2ープロパノールを用いて、参考例68および参考例45と同様の方法により得られる(S)-(3-((1-メチルー2-フェニルエトキシ)メチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(112mg)から、実施例4と同様の方法

15 により目的化合物(83mg, 収率77%)を得た。

[α] D +31.92(c=0.570 CHCl₃)

m. p 92 ~93℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3030, 2974, 2926, 2868, 2802, 1740, 1713, 1628, 1586, 1493, 1456, 14
23, 1375, 1359, 1323, 1290, 1265, 1189, 1154, 1131, 1087, 1058, 957, 922, 785, 733, 700

 20 cm^{-1}

NMR (400MHz CDCl3)

 δ 7. 47 (1H, s), 7. 29-7. 07 (7H, m), 6. 80 (1H, dd, J=5. 3, 2. 7Hz), 4. 91 (2H, s), 4. 68 (1 H, dd, J=13. 7, 5. 9Hz), 4. 54 (1H, dd, J=13. 7, 1. 0Hz), 3. 84-3. 76 (1H, m), 2. 92 (1H, dd, J=13. 7, 6. 8Hz), 2. 71 (1H, dd, J=13. 7, 5. 9Hz), 1. 28 (3H, d, J=6. 4Hz)

25 EI-MS m/e 340 (M^+)

HR-EI-Ms 計算值. 340.1311 (C₂₀H₂₀O₅) 実測値 340.1312 (C₂₀H₂₀O₅)

元素分析

計算値 C:70.57% H:5.92%

実測値 C:70.43% H:5.95%

実施例55

10

参考例68の3、3-ジフェニルプロパノールの代わりに(S)-1-フェニルー1-メトキシー2-プロパノールを用いて、参考例68および参考例45と同様の方法により得られる(3-((1-メチルー2-メトキシー2-フェニル

15 エトキシ) メチル) ベンソフランー 7 ーイルオキシ) 酢酸メチル(130mg) から、 実施例 4 と同様の方法により目的化合物(78mg, 収率62%)を得た。

m. p 104~106 (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 2986, 2930, 2878, 1740, 1715, 1630, 1586, 1493, 1456, 1427, 1377, 13 59, 1288, 1263, 1199, 1187, 1152, 1091, 953, 787, 731, 702 cm⁻¹

20 NMR (400MHz CDCl₃)

δ 7. 40 (1H, s), 7. 35-7. 25 (5H, m), 7. 07 (1H, t, J=7. 8Hz), 6. 98 (1Hd, J=7. 8, 1. 0Hz), 6. 78 (1H, dd, J=7. 8, 1. 0Hz), 4. 89 (2H, s), 4. 59, 4. 42 (each1H, ABq, J=12. 2Hz), 4. 09 (1H, d, J=5. 8Hz), 3. 70-3. 64 (1H, m), 3. 26 (3H, s), 1. 24 (3H, d, J=6. 3Hz)

 $EI-MS m/e 370 (M^+)$

25 HR-EI-Ms 計算值. 370.1416 (C₂₁H₂₃O₆) 実測値 370.1421 (C₂₁H₂₃O₆)

元素分析

計算値 C:68.10% H:5.99%

実測値 C:67.97% H:5.96%

実施例56

(R) - (3- ((2-フェニルブトキシ) メチル) ベンソフラン- 7-イル オキシ) 酢酸

5

10 参考例68の3、3-ジフェニルプロパノールの代わりに(R)-2-フェニルー1-ブタノールを用いて、参考例68および参考例45と同様の方法により得られる(R)-(3-((2-フェニルプトキシ)メチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(320mg)から、実施例4と同様の方法により目的化合物(275mg, 収率89%)を得た。

15 [α] D -16.63(c=1.190 CHCl₃)

m. p 133~135 (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3126, 3030, 2962, 2904, 1746, 1719, 1628, 1589, 1510, 1493, 1454, 1431, 1359, 1292, 1255, 1203, 1187, 1154, 1083, 78533, 700 c m⁻¹

NMR (400MHz - CDCl3) have some server and the company of the compa

δ 7.50(1H, s), 7.30-7.10(7H, m), 6.80(1H, dd, J=5.8, 3.4Hz), 4.91(2H, s), 4.59(2 H, brs), 3.63(1H, dd, J=6.8, 1.0Hz), 2.81-2.74(1H), 1.88-1.79(1H, m), 1.61-1.52(1H, m), 0.79(3H, t, J=7.3Hz)

 $EI-MS m/e 354 (M^+)$

HR-EI-Ms 計算值. 354.1467 (C₂₁H₂₂O₅)

実測値 354.1489 (C₂₁H₂₂O₅)

元素分析

25

計算値 C:71.17% H:6.26%

実測値 C:70.86% H:6.16%

実施例57

(R) - (3-((1-メチル-2-フェニルエトキシ)メチル)ベンゾフラン-7-イルオキシ)酢酸

5

10 参考例 6 8 の 3 、 3 ージフェニルプロパノールの代わりに (R) ー1ーフェニルー2ープロパノールを用いて、参考例 6 8 および参考例 4 5 と同様の方法により得られる (R) ー (3 ー ((1ーメチルー2ーフェニルエトキシ)メチル)ベンソフランー7ーイルオキシ)酢酸メチル(255mg)から、実施例 4 と同様の方法により目的化合物(215mg, 収率88%)を得た。

15 $[\alpha]_D$ -30.54(c=1.100 CHCl₃)

m. p 90 ~92℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3064, 3030, 2974, 2926, 2866, 2798, 2682, 2590, 1742, 1713, 1628, 1586, 1493, 1456, 1423, 1377, 1361, 1323, 1288, 1265, 1234, 1189, 1152, 1131, 1085, 1058, 957, 924, 909, 787, 733, 700 c m⁻¹

20 NMR (400MHz CDCl₃)

 δ 7. 47 (1H, s), 7. 29-7. 07 (7H, m), 6. 79 (1H, dd, J=5. 9, 3. 4Hz), 4. 90 (2H, s), 4. 67 (1 H, d, J=12. 2Hz), 4. 54 (1H, dd, J=12. 2, 1. 0Hz), 3. 84-3. 76 (1H, m), 2. 92 (1H, dd, J=13. 7, 6. 8Hz), 2. 72 (1H, dd, J=13. 7, 5. 9Hz), 1. 22 (3H, d, J=5. 9Hz)

EI-MS m/e 340 (M⁺)

25 元素分析

計算值 C:70.57% H:5.92%

実測値 C:70.35% H:5.86%

(3-((2-フェノキシエトキシ) メチル) ベンソフランー 7-イルオキシ) 酢酸

5

参考例68の3、3-ジフェニルプロパノールの代わりに2-フェノキシエタ ノールを用いて、参考例68および参考例45と同様の方法により得られる(3 10 - ((2-フェノキシエトキシ)メチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸 メチル(325mg)から、実施例4と同様の方法により目的化合物(286mg,収率92%) を得た。

m. p 129~131 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

-I-R-(K-B-r-法)-2884, 1742, 1605, 1586, 1508, 1493, 1425, 1361, 1292, 1263, 1241, 11

15 93, 1183, 1112, 1081, 1050, 787, 752, 735 c m⁻¹

NMR (400MHz CDC13)

δ 7.62(1H, s), 7.35(1H, d, J=7.8Hz), 7.29-7.25(2H, m), 7.16(1H=7.8Hz), 6.90(1H, t, J=7.3Hz), 6.82(1H, d, J=7.8Hz), 4.91(2H, s).77(2H, s), 4.15, 3.85(each1H, ABq, J=4.9Hz), 4.13, 3.86(each1H, ABq=3.4Hz)

20 EI-MS $m/e 342 (M^+)$

元素分析

計算値 C:66.66% H:5.30%

実測値 C:66.35% H:5.29%

25 実施例59

(3-((2-(ジフェニルメトキシ) エトキシ) メチル) ベンソフラン-7 -イルオキシ) 酢酸

10

参考例68の3、3-ジフェニルプロパノールの代わりに2-(ジフェニルメトキシ) エタノールを用いて、参考例68および参考例45と同様の方法により得られる(3-((2-(ジフェニルメトキシ) エトキシ) メチル) ベンゾフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(354mg) から、実施例4と同様の方法により目的化合物(282mg, 収率82%)を得た。

m. p 95 ~97℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3030, 2920, 2866, 1746, 1719, 1630, 1589, 1493, 1452, 1431, 1354, 12 94, 1257, 1230, 1207, 1187, 1141, 1096, 1087, 1029, 830, 783, 739, 696, 648 cm⁻¹

NMR (400MHz CDC13)

15 δ 7.58(1H, s), 7.36-7.21(11H, m), 7.11(1H, t, J=7.8Hz), 6.80(1H, d, J=7.8Hz), 5.
41(1H, s), 4.90(2H, s), 4.71(2H, s), 3.73, 3.65(each1H, ABq, J=6.4Hz), 3.73, 3.66(each1H, ABq, J=5.4Hz)

Commission of the Commission o

EI-MS m/e 432 (M+)

元素分析

20 計算値 C:72.21% H:5.59%

実測値 C:71.86% H:5.62%

実施例60

(3-((2-メチル-2-フェノキシプロピルオキシ)メチル)ベンゾフラ25 ン-7-イルオキシ)酢酸

10

参考例 6 8 の 3 、 3 ージフェニルプロパノールの代わりに 2 ーメチルー 2 ーフェノキシー 1 ープロパノールを用いて、参考例 6 8 および参考例 4 5 と同様の方法により得られる (3 ー ((2 ーメチルー 2 ーフェノキシプロピルオキシ)メチル) ベンソフランー 7 ーイルオキシ) 酢酸メチル(317mg) から、実施例 4 と同様の方法により目的化合物(260mg,収率85%)を得た。

m. p 91 ~92℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr社) 2980, 2928, 2876, 2800, 1738, 1713, 1628, 1593, 1491, 1460, 1423, 1381, 1365, 1352, 1290, 1265, 1226, 1199, 1152, 1110, 1091, 1060, 1025, 957, 922, 891, 787,

743, 731, 721, 700 c m⁻¹

15 NMR (400MHz CDCl₃)

δ 7.61(1H, s), 7.36(1H, dd, J=7.8, 1.0Hz), 7.26-6.99(6H, m), 6.82(1H, d, J=7.3Hz), 4.93(2H, s), 4.75(2H, s), 3.46(2H, s), 1.29(6H, s).

 $EI-MS m/e 370 (M^+)$

20 計算值 C:68.10% H:5.99%

実測値 C:67.91% H:6.00%

実施例61

25

(3-(2-(2-(ジフェニルメトキシ) エトキシ) エチル) ベンソフラン -7-イルオキシ) 酢酸

10

参考例 9 0、参考例 1 7と同様の方法により得られる (3 - (2 - (2 - (ジフェニルメトキシ) エトキシ) エチル) ベンゾフラン- 7 - イルオキシ) 酢酸メチル(265mg) から、実施例 4 と同様の方法により目的化合物(185mg, 収率72%)を得た。

m. p 76 ~78℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3102, 3086, 3064, 3028, 2936, 2910, 2868, 2784, 1756, 1715, 1626, 1584, 1493, 1452, 1427, 1363, 1305, 1288, 1253, 1241, 1205, 1191, 1178, 1145, 1093, 1040,

1027, 1004, 899, 779, 754, 737, 702, 650, 511 c m⁻¹

15 NMR (400MHz CDCl₃)

δ 7.51 (1H, s), 7.35-7.22 (11H, m), 7, 11 (1H, t, J=7.8Hz), 6.80 (1H, d, J=7.8Hz), 5. 40 (1H, s), 4.90 (2H, s), 3.78 (2H, t, J=6.8Hz), 3.713 (each1H, ABq, J=3.9Hz), 3.70, 3.6 4 (each1H, ABq, J=2.9Hz), 2.94 (2H, t, J=6.1Hz)

E'I -MS -m/e 446 (M+)

20 元素分析

計算値 C:72.63% H:5.87%

実測値 C:72.35% H:5.86%

実施例62

25 (3-((3-(ジフェニルメトキシ)プロピルオキシ)メチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸

10

参考例68の3、3-ジフェニルプロパノールの代わりに3-(ジフェニルメトキシ)-1-プロパノールを用いて、参考例68および参考例45と同様の方法により得られる(3-(ジフェニルメトキシ)プロピルオキシ)メチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(359mg)から、実施例4と同様の方法により目的化合物(309mg,収率89%)を得た。

m. p 140~141 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3128, 3086, 3064, 3030, 2974, 2924, 2876, 1748, 1628, 1586, 1493, 14 52, 1431, 1361, 1294, 1270, 1251, 1236, 1203, 1189, 1154, 1139, 1100, 1089, 1075, 957, 9

15 30, 835, 787, 739, 700 c m⁻¹

NMR (400MHz CDCl3)

δ 7.57(1H, s), 7.30-7.21(11H, m), 7.13(1H, t, J=7.8Hz), 6.81(1H, d, J=7.8Hz), 5. 27(1H, s), 4.90(2H, s), 4.61(2H, s), 3.66(2H, t, J=6.4Hz), 3.54(2H, t, J=6.4Hz), 1.94 (2H, quint, J=6.4Hz)

20 EI-MS m/e 446 (M $^+$)

元素分析

計算値 C:72.63% H:5.87%

実測値 C:72.19% H:5.89%

25 実施例63

(3-(ジフェニルメチルチオメチル)ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸 メチル

10

参考例17と同様の方法によって3-(ジフェニルメチルチオメチル)-7-ヒドロキシベンソフラン(67mg)から目的化合物(73mg,収率90%)を得た。

IR (液膜法) 2956, 1748, 1628, 1595, 1493, 1437, 1381, 1359, 1294, 1183, 1031, 783, 733, 704 c m⁻¹

NMR (400MHz CDCl₃)

 δ 7. 40-7. 12 (13H, m), 5. 00 (1H, s), 4. 88 (2H, s), 3. 82 (3H, s), 3. 63 (2H, d, J=0. 6Hz) E I -MS m/e 4 1 8 (M+)

15 実施例 6 4

(3-(ジフェニルメチルチオメチル)ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

20

25

実施例4と同様の方法により、(3-(ジフェニルメチルチオメチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(73mg)から目的化合物(70mg, 収率99%)を得た。

m. p. 135.5~137.0℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 1742, 1626, 1599, 1497, 1450, 1433, 1361, 1294, 1261, 1205, 1139, 10
96, 779, 729, 702 cm⁻¹
NMR (400MHz CDC1₃)

δ 7.39-7.14(13H, m), 6.83(1H, d, J=5.9Hz), 5.00(1H, s), 4.92(2H, s), 3.64(2H, d, J=0.8Hz)

 $EI-MS = 404 (M^+)$

元素分析

5 計算値 C:71.27% H:4.98% S:7.93%

実測値 C:70.99% H:5.00% S:7.97%

実施例65

(3-(2、2-ジフェニルエチルチオメチル) ベンソフランー 7 - イルオキ

10 シ) 酢酸

15

3-プロモメチルー7-メトキシベンソフランから参考例11及び参考例45 と同様の方法により得ることができる(3-(2、2-ジフェニルエチルチオ) メチルベンソフランー7-イルオキシ)酢酸メチル(167mg) から実施例4と同様 の方法により、目的化合物(144mg, 収率89%)を得た。

20 m. p. 91.0~93.5℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 3392, 2906, 1738, 1628, 1595, 1493, 1425, 1359, 1267, 1201, 1100, 95
5, 785, 737, 698 c m⁻¹

NMR (400MHz CDC13)

 δ 7.47 (1H, s), 7.31-7.13 (12H, m), 6.83 (1H, d, J=7.8Hz), 4.92 (2H, s), 4.11 (1H, t,

25 J=7.8Hz), 3.65(2H, s), 3.13(2H, d, J=7.8Hz)

EI-MS m/e 418 (M+)

実施例66

(3-(3、3-ジフェニルプロピルチオメチル) ベンソフラン-7-イルオ

キシ)酢酸

3-プロモメチルー 7-メトキシベンソフランから参考例 1 1 及び参考例 4 5 と同様の方法により得ることができる(3-(3、3-ジフェニルプロピルチオ 10 メチル) ベンソフランー 7-イルオキシ) 酢酸メチル(150mg) から実施例 4 と同様の方法により、目的化合物(140mg, 収率96%)を得た。

m. p. 154.5 ~155.5 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 3028, 2922, 1748, 1626, 1593, 1493, 1433, 1359, 1259, 1201, 1125, 10
93, 957, 781, 731, 700 cm⁻¹

15 NMR (400MHz DMS0-d6)

 δ 13. 14-13. 02(1H, br s), 7. 70(1H, s), 7. 30-7. 10(12H, m), 6. 84(1H, d, J=7. 8Hz), 4. 85(2H, s), 4. 02(1H, t, J=6. 3Hz), 3. 82(2H, s), 2. 35-2. 15(4H, m) E I -MS m/e 4 3 2 (M+)

ing the type of the wilder of the first the

実施例67

(3-(2-(ジフェニルメチルチオ) エチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

5

ジフェニルメタンチオール(297mg) をDMF(2ml) に溶かし、この溶液に t -プトキシカリウム(166mg) を加えて室温で5分撹拌した。この反応溶液に3-(10 2-プロモエチル) -7-テトラヒドロピラニルオキシベンソフラン(335mg) の DMF(2.5ml) 溶液を5分かけて滴下し、さらに室温で15分撹拌した。反応溶液 に1N塩酸(1.5ml) を加えて、室温で1時間撹拌した。反応溶液を水層(50ml)に 注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、 硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣 15 をDMF(4ml)に溶かした。この溶液に炭酸カリウム(205mg)、プロモ酢酸メチ ル(0.19ml)を加えて室温で3.5 時間撹拌した。反応溶液を水層(50ml)に注ぎ、酢 酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナ トリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリ カゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒: ヘキサン/酢酸エチル=3/1 20) により精製して目的化合物(255mg, 収率60%)を得た。

IR (液膜法) 3064, 3030, 2956, 2926, 1763, 1744, 1628, 1589, 1493, 1437, 1361, 1294, 1220, 1197, 1129, 1079, 789, 704, 627 cm⁻¹

NMR (90MHz CDCl3)

25 δ 7. 45-6. 69 (14H, m), 5. 17 (1H, s), 4. 87 (2H, s), 3. 79 (3H, s), 3. 02-2. 59 (4H, m) E I -MS m/e 4 3 2 (M⁺)

実施例68

(3-(2-(ジフェニルメチルチオ) エチル) ベンソフラン-7-イルオキ

シ)酢酸

5

(3-(2-(ジフェニルメチルチオ) エチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(250mg) から、実施例4と同様の方法により目的化合物(209mg, 収率86%)を得た。

10 m. p 139~141 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3060, 3030, 2964, 2912, 1738, 1628, 1584, 1493, 1452, 1429, 1361, 12 92, 1255, 1199, 1164, 1133, 1096, 955, 789, 746, 73702 c m⁻¹

NMR (400MHz CDCl3)

δ 7.41-7.21(11H, m), 7.09(1H, t, J=7.8Hz), 6.97(1H, dd, J=7.7, 0.9Hz), 6.78(1H,

15 d, J=7.8Hz), 5.17(1H, s), 4.90(2H, s), 2.88(2H, t, J=7.8Hz), 2.57(2H, t, J=7.8Hz) E I -MS m/e 4 1 8 (M $^+$)

元素分析 計算値 C:71.75% H:5.30% S:7.66%

実測値 C:71.45% H:5.32% S:7.63%

20 実施例69

(3-(2-(ジフェニルメチルスルホニル) エチル) ベンゾフラン-7-イ ルオキシ) 酢酸

growing grant of the Charles Specifical Complete States and the complete Specifical Specific

25

(3-(2-(ジフェニルメチル)チオエチル)ベンソフラン-7-イルオキ

シ) 酢酸(126mg) をジクロロメタン(2ml) に溶かして0℃に冷却した。この溶液にm-クロロ過安息香酸(143mg) を加えて2時間撹拌した。反応溶液を水層(30ml)に注ぎ、酢酸エテル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和チオ硫酸ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=1/2+5%酢酸)により精製して目的化合物(97mg,収率72%)を得た。

m. p 177 ~179 ℃ (ヘキサン/クロロホルムから再結晶)

IR (KBr法) 3132, 1771, 1751, 1628, 1588, 1495, 1456, 1437, 1291, 1185, 1165, 11

31, 1110, 1097, 1082, 846, 794, 784, 738 c m^{-1}

NMR (300MHz CDC13)

δ 7. 62-7. 58 (4H, m), 7. 44-7. 38 (7H, m), 7. 10 (1H, t, J=7. 7Hz), 6. 89 (1H, d, J=7. 1Hz), 6. 79 (1H, d, J=7. 4Hz), 5. 28 (1H, s), 4. 88 (2H, s), 3. 22-3. 14 (4H, m)

EI-MS m/e 450 (M+)

15

実施例70

(3-(2-(ピス (4-メトキシフェニル) メチルチオ) エチル) ベンソフ ラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

20

25

(3-(2-ヒドロキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(284mg)、トリエチルアミン(0.242ml) をジクロロメタン(4ml) に溶かして0℃に冷却した。この溶液に塩化メタンスルホニル(0.114ml) を加えて0℃で1時間撹拌した。反応溶液を水層(50ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機

層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去した。得られた残渣をDMF(2m1)に溶かし、別途調製したビス (4ーメトキシフェニル)メタンチオール(286mg)とt-ブトキシカリウム(140mg)のDMF(3m1)溶液に加えて室温で3時間撹拌した。反応溶液を水層(50m1)に注ぎ、酢酸エチル(20m1)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=2/1)により精製して目的化合物(286mg,収率51%)を得た。IR(液膜法)3004,2956,2840,1765,1742,1609,1584,1512,1464,1439,1361,1303,

1249, 1178, 1129, 1091, 1035, 816, 785, 733 c m^{-1}

NMR (300MHz CDC13)

δ 7. 41 (1H, brs), 7. 32-7. 27 (4H, m), 7. 08 (1H, t, J=8. 0Hz), 6. 96 (1H, dd, J=7. 7, 1. 1Hz), 6. 86-6. 81 (4H, m), 6. 75 (1H, dd, J=8. 0, 1. 1Hz), 5. 11 (1H, s), 4. 88 (2H, s), 3. 80 (3H, s), 3. 78 (6H, s), 2. 91-2. 86 (2H, brm), 2. 71-2. 66 (2H, brm)

15 CI-MS m/e 493 (MH+)

実施例71

10

25

実施例4と同様の方法により、(3-(2-(ピス(4-メトキシフェニル) メチルチオ) エチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(257mg) から 目的化合物(175mg, 収率70%)を得た。 m. p 118 ~120 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3004, 2908, 2840, 1731, 1610, 1582, 1512, 1438, 1358, 1304, 1258, 11 98, 1179, 1087, 1033, 953, 832, 814, 791, 734 c m⁻¹

NMR (300MHz CDCl3)

δ 7. 41 (1H, brs), 7. 32-7. 27 (4H, m), 7. 10 (1H, t, , J=7. 7Hz), 6. 99 (1H, dd, J=7. 7, 0. 8 Hz), 6. 86-6. 78 (5H, m), 5. 11 (1H, s), 4. 91 (2H, s), 3. 78 (6H, s), 2. 91-2. 85 (2H, brm), 2. 72-2. 66 (2H, brm)

 $EI-MS m/e 478 (M^+)$

元素分析

10 計算値 C:67.76% H:5.48% S:6.70%

実測値 C:67.66% H:5.47% S:6.64%

実施例72

20

(3-(2-(ビス (4-ヒ-ドロキシフェニル) メチルチオ) エチル) -2-

15 メチルベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル

(3-(2-ヒドロキシエチル) -2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(203mg) 、トリエチルアミン(0.16ml)をジクロロメタン(4ml) に溶かして0℃に冷却した。この溶液に塩化メタンスルホニル(0.071ml) を加えて0℃で20分撹拌した。反応溶液を水層(50ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去した。得られた残渣をDMF(2.5ml) に溶かし、別途調製したビス(4-テトラヒドロピラニルオキシフェニル) メタンチ

オール(369mg) とt-ブトキシカリウム(104mg) のDMF(2ml) 溶液に加えて室温で30分撹拌した。反応溶液に1N塩酸(1.5ml) を加えて、1時間撹拌した。反応溶液を水層(50ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=1/1)により精製して目的化合物(54mg,収率15%) を得た。m. p 178~180℃(ヘキサン/酢酸エチルから再結晶) IR(KBr法)3378,3352,1754,1611,1595,1514,1491,1435,1357,1294,1241,1214,1174,1102,839,774,735 cm⁻¹

10 NMR (300MHz CDCl₃)

δ 7. 17-7. 13 (4H, m), 7. 00 (1H, t, J=7. 7Hz), 6. 81 (1H, dd, J=7. 7, 0. 8Hz), 6. 71-6. 67 (4H, m), 6. 64-6. 61 (1H, brm), 5. 00 (1H, s), 4. 88 (2H, s), 3. 82 (3H, s), 2. 81-2. 76 (2H, brm), 2. 67-2. 62 (2H, brm), 2. 36 (3H, s)

E-I -MS m/e-478 (M+)

15

実施例73

(3-(2-(ビス (4-ヒドロキシフェニル) メチルチオ) エチル) -2-メチルベンゾフラン-7-イルオキシ) 酢酸

20

25

実施例4と同様の方法により、(3-(2-(ビス(4-ヒドロキシフェニル)メチル)エチル)-2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(21 0mg)から目的化合(175mg,収率60%)を得た。

分解点 213 ~215 ℃ (メタノール/クロロホルム/ヘキサンから再結晶)

IR (KBr法) 3494, 3446, 2922, 1727, 1612, 1592, 1513, 1438, 1359, 1277, 1256, 12 15, 1171, 1104, 966, 829, 785, 732 cm⁻¹

NMR (300MHz CD3 OD)

 δ 7. 16 (4H, m), 7. 01 (1H, t, J=7. 7Hz), 6. 82 (1H, dd, J=7. 7, 0. 8Hz), 6. 74 (1H, dd, J=8. 0, 0. 8Hz), 6. 71-6. 66 (4H, m), 5. 00 (1H, s), 4. 84 (2H, s), 2. 85-2. 79 (2H, brm), 2. 59-2. 5 4 (2H, brm), 2. 32 (3H, s)

 $EI-MS m/e 464 (M^+)$

実施例74

10 (3-(2-(ピス(4-クロロフェニル)メチルチオ)エチル)ベンゾフランション・フーイルオキシ) 酢酸メチル

(3- (2-メタンスルホニルオキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ

- 20) 酢酸メチル(203mg)、ジフェニルメタンチオール(250mg) をDMFに溶解し、この溶液に炭酸カリウム(228mg) を加えて室温で21時間、さらに30℃で3.5 時間 撹拌した。反応溶液を水層(50ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有 機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=3/1)により精製して目的化合物(118mg,収率38%)を得た。
 - m. p 68~69℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶) IR (KBr法) 1763, 1628, 1586, 1491, 1437, 1426, 1361, 1299, 1263, 1220, 1203, 1 185, 1164, 1135, 1093, 1013, 948, 801, 787, 737 c m⁻¹

NMR (300MHz CDC13)

δ 7. 43 (1H, s), 7. 32-7. 26 (8H, m), 7. 11 (1H, t, J=7. 7Hz), 6. 95 (1H, dd, J=7. 7, 0. 8Hz), 6. 79-6. 76 (1H, m), 5. 05 (1H, s), 4. 88 (2H, s), 3. 81 (3H, s), 2. 92-2. 87 (2H, brm), 2. 72-2. 67 (2H, brm)

 $5 EI-MS m/e 500 (M^+)$

実施例75

(3-(2-(ピス (4-クロロフェニル) メチルチオ) エチル) ベンゾフラ ン-7-イルオキシ) 酢酸

10

15

25

実施例4と同様の方法により(3-(2-(ピス(4-クロロフェニル)メチルチオ)エチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(115mg)から目的化合物(75mg,収率67%)を得た。

20 m. p·130 ~132 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3094, 3034, 2920, 2854, 1736, 1626, 1591, 1491, 1437, 1406, 1359, 1 292, 1197, 1164, 1129, 1091, 1015, 953, 814, 799, 733 cm⁻¹

NMR (300MHz CDC13)

δ 7. 44(1H, s), 7. 27(8H, brs), 7. 12(1H, t, J=8. 0Hz), 6. 98(1H, dd, J=7. 7, 0. 8Hz), 6. 80(1H, dd, J=8. 0, 0. 8), 5. 06(1H, s), 4. 92(2H, s), 2. 92-2. 86(2H, brm), 2. 73-2. 67(2H, brm)

 $EI-MS m/e 486 (M^+)$

(3-(2-(ビス (4-フルオロフェニル) メチルチオ) エチル) ーベンソ フラン-7-イルオキシ) 酢酸

10 (3-(2-メタンスルホニルオキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチルから、実施例74と同様の方法によって得ることのできる(3-(2-(ピス (4-フルオロフェニル) メチルチオ) エチル) ーベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(195mg) より実施例4と同様の方法により、目的化合---物-(171mg, 収率--93%)-を得た。----

15 m. p 132~134 ℃ (酢酸エチル/n~~キサンより再結晶)
IR (KBr法) 3114,3046,2914,1740,1628,1603,1506,1435,1415,1359,1294,12
57,1224,1201,1156,1133,1093,953,835,789,733cm⁻¹
NMR (300MHz CDCl₃) δ 7.42(1H, brs),7.03−7.28(4H, m),7.11(1H, t, J=8.0Hz
),7.03−6.95(5H, m),6.80(1H, dd, J=8.0,0.8Hz),5.10(1H, s),4.91(2H, s),2.92−2.86
20 (2H, m),2.72−2.66(2H, m)
E I −MS m/e 454 (M⁺)

実施例77

25

(3-(2-(ジシクロヘキシルメチルチオ) エチル) ーベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

(3-(2-メタンスルホニルオキシエチル) ベンゾフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチルから、実施例74と同様の方法によって得ることのできる3-(2-ジシクロヘキシルメチルチオエチル) ーベンゾフラン-7-イルオキシ酢酸メチル(140mg) より実施例4と同様の方法により、目的化合物(131mg,収率 96%)を得た。

m. p 131.0℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶)

-I-R--(K-B-r-法)-3400, 2926, 2854, 1709, 1497, 1439, 1234, 1195, 1085, 783, 725cm⁻¹--

NMR (300MHz CDCl₃) δ 7.50(1H, s), 7.21(1H, dd, J=1, 8Hz), 7.16(1H, t, J=8Hz), 6.82(1H, dd, J=1, 8Hz), 4.92(2H, s), 2.90-2.95(2H, m), 2.79-2.85(2H, m), 2.11(1H, t, J=6Hz), 1.93(2H, m), 1.54-1.76(10H, m), 1.04-1.34(10H, m)

and the control of the state of

 $EI-MS m/e 430 (M^+)$

20 実施例78

3-(2-(フェニル(2-チエニル)メチルチオ)エチル)-ベンゾフラン -7-イルオキシ酢酸

25

(3-(2-メタンスルホニルオキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチルから、実施例74と同様の方法によって得ることのできる3-(2-(フェニル (2-チェニル) メチルチオ) エチル) ーベンソフラン-7-イル オキシ酢酸メチル(172mg) より実施例4と同様の方法により、目的化合物(163mg,収率 98%) を得た。

m. p 111.0℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶)

IR (KBr法) 2914, 1738, 1626, 1593, 1493, 1452, 1431, 1361, 1261, 1199, 1089, 95 5, 791, 733, 700cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl₃) δ 7.45(3H, m), 7.22-7.36(4H, m), 7.11(1H, t, J=8Hz), 7. 10 03(1H, dd, J=1, 8Hz), 6.91(2H, m), 6.80(1H, dd, J=1, 8Hz), 5.36(1H, s), 4.91(2H, s), 2. 90(2H, m), 2.77(2H, m)

 $EI-MS m/e 424 (M^+)$

実施例-7-9-----

(3-(2-(ジフェニルメチルチオ)エチル)ベンソフラン-6-イルオキシ)酢酸メチル

20

15

6ーヒドロキシー2、3ージヒドロベンソフランー3ーオンから参考例13、16及び17と同様の方法により得ることができる、(3ー(2ーヒドロキシエチル)ベンソフランー6ーイルオキシ)酢酸メチル(137mg)から実施例70と同様の方法により目的化合物(191mg、収率81%)を得た。

m. p 88~89℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 2944, 1763, 1626, 1599, 1582, 1489, 1454, 1439, 1381, 1340, 1296, 1284, 1265, 1222, 1209, 1156, 1143, 1123, 1075, 1054, 1029, 975, 930, 820, 808, 799, 775, 754, 725, 708, 675 c m⁻¹

NMR (300MHz CDC13)

 δ 7. 42-7. 20 (11H, m), 7. 16 (1H, d, J=8. 5Hz), 6. 96 (1H, d, J=1. 8Hz), 6. 86 (1H, dd, J=8. 5, 2. 3Hz), 5. 17 (1H, s), 4. 67 (2H, s), 3. 82 (3H, s), 2. 90-2. 86 (2H, m), 2. 74-2. 67 (2H, m) E I -MS m/e 432 (M+)

5

実施例80

(3-(2-(ジフェニルメチルチオ) エチル) ベンソフラン-6-イルオキシ) 酢酸

10

(3-(2-(ジフェニルメチルチオ) エチル) ベンソフラン-6-イルオキ

15 シ) 酢酸メチル(188mg) から実施例4と同様の方法により目的化合物(170mg, 収率94%)を得た。

m. p 133 ~135 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3060, 3030, 2906, 2778, 2584, 1748, 1626, 1597, 1582, 1491, 1446, 14 27, 1338, 1294, 1257, 1232, 1154, 1122, 1075, 1058, 951, 926, 832, 810, 799, 754, 702 c

 $20 m^{-1}$

NMR (300MHz CDC13)

δ 7. 42-7. 20 (11H, m), 7. 18 (1H, d, J=8. 5Hz), 6. 99 (1H, d, J=1. 9Hz), 6. 87 (1H, dd, J=8. 5, 2. 2Hz), 5. 17 (1H, s), 4. 71 (2H, s), 2. 89-2. 84 (2H, m), 2. 73-2. 67 (2H, m)

E I -MS m/e 418 (M+)

25 元素分析

計算值 C:71.75% H:5.30% S:7.66%

実測値 C:71.46% H:5.28% S:7.58%

(3-(2-(ジフェニルメチルチオ) エチル) -2-メチルベンソフランー 7-イルオキシ) 酢酸

5

(3-(2-ブロモエチル) -2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチルから、参考例11と同様の方法により得ることができる (3-(2-(10 ジフェニルメチルチオ) エチル) -2-メチルベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(230mg) から、実施例4と同様の方法により目的化合物 (196mg, 収率8 8%)を得た。

m. p 146 ~148 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

I-R-(K-B-r-法)-3064, 3030, 2924, 1742, 1713, 1630, 1589, 1493, 1452, 1431, 1361, 12

15 88, 1247, 1232, 1212, 1164, 1106, 1081, 965, 907, 787, 768, 750, 733, 725 cm⁻¹
NMR (300MHz CDCl₃)

δ 7. 40-7. 19(10H, m), 7. 03(1H, t, J=7. 7Hz), 6. 84(1H, dd, J=7. 7, 1. 1Hz), 6. 69(1H, dd, J=8. 0, 1. 1Hz), 5. 15(1H, s), 4. 88(2H, s), 2. 84-2. 78(2H, brm), 2. 65-2. 59(2H, brm), 2. 31(3H, s)

20 E I -MS m/e 432 (M⁺)

元素分析

計算値 C:72.20% H:5.59% S:7.41%

実測値 C:72.01% H:5.55% S:7.35%

25 実施例82

(2-ヒドロキシメチル-3- (2- (ジフェニルメチルチオ) エチル) ベン ソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

10

15

20

25

t-ブトキシカリウム(465mg) を減圧下乾燥させた。n-プロパンチオール(0.4ml) をDMF (5ml) に溶かして加え、室温で撹拌した。 2ーヒドロキシメチルー3 - (2-(ジフェニルメチルチオ)エチル)-7-メトキシベンゾフラン(803mg) をDMF (6ml) に溶かして加え、90℃で6時間撹拌した。反応液は、5%クエ ン酸水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食塩水で洗い、硫 酸マグネシウム上で乾燥した。硫酸マグネシウムを濾過後、溶媒を留去した。残 渣をカラムクロマトグラフィー(溶媒:n−ヘキサン/酢酸エチル=1/1)により 精製してフェノール体 (406mg, 収率 52%) を得た。このフェノール体(406mg)をエ タノール(50ml)に溶かし、4 N水酸化カリウム水溶液(0.3ml) を加え、室温で30 分間撹拌した。減圧下溶媒を留去した。残渣にジメチルホルムアミド (20ml) を 加えて容かし、プロモ酢酸メチル(0.20ml)を加えて室温で90分間撹拌した。反応 液は、5%クエン酸水溶液にあけ、酢酸エチルで抽出した。有機層を水、飽和食 塩水で洗い、硫酸マグネシウム上で乾燥した。硫酸マグネシウムを濾過後、溶媒 を留去した。残渣をカラムクロマトグラフィー (溶媒:n-ヘキサン/酢酸エチル =1/1) により精製してフェノール体(403mg,収率 84%)を得た。 IR (薄膜法) 3450, 1760, 1591, 1493, 1437, 1388, 1288, 1209, 1096, 1004, 785, 752, $733,704 \text{cm}^{-1}$

NMR (300MHz CDCl3)

δ 7.38-7.18(10H, m), 7.08(1H, t, J=8Hz), 6.93(1H, dd, J=1, 8Hz), 6.77(1H, dd, J=1, 8Hz), 5.03(1H, s), 4.89(2H, s), 4.67(2H, d, J=6Hz), 3.80(3H, s), 2.92(2H, t, J=7Hz), 2.68(2H, t, J=7Hz), 2.18(1H, t, J=6Hz)

(2-ヒドロキシメチルー3ー (2-(ジフェニルメチルチオ) エチル) ベン ソフランー 7 - イルオキシ) 酢酸

実施例4と同様の方法により(2-ヒドロキシメチルー3-(2-(ジフェニ ルメチルチオ) エチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(446mg) よ 10 り目的化合物 (343mg,収率 80%) を得た。

m. p 144.0℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶)

3400, 3026, 2924, 1736, 1657, 1628, 1591, 1493, 1452, 1439, 1286, IR (KBr法) 1209, 1096, 748, 729, 704, 692, 623cm⁻¹

NMR (300MHz CDC13) 15

 δ 7.36-7.19(10H, m), 7.07(1H, t, J=8Hz), 6.92(1H, dd, J=1, 8Hz), 6.77(1H, dd, J=1, 8Hz), 5. 04(1H, s), 4. 85(2H, s), 4. 65(2H, s), 2. 88(2H, t, J=7Hz), 2. 66(2H, t, J=7Hz) 元素分析

計算值 C:68.93% H:5.45% S:7:08%

実測値 C:68.86% H:5.55% S: 7.36% 20

実施例84

(2-(2-アセトキシエチル) -3-(2-(ジフェニルメチル) チオエチ ル)) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル

実施例70と同様の方法によって (2-(2-アセトキシエチル) -3-(2-ヒドロキシエチル)) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(195mg) か6目的化合物(125mg、収率42%)を得た。

IR (液膜法) 3064, 3030, 2958, 1765, 1742, 1628, 1591, 1493, 1441, 1367, 1338, 1238, 1201, 1100, 1042, 787, 762, 733, 704, 629 c m⁻¹

NMR (300MHz CDC13)

δ 7. 41-7. 19 (10H, m), 7. 04 (1H, t, J=8. 0Hz), 6. 83 (1H, dd, J=7. 6, 0. 8Hz), 6. 70 (1H, dd, J=8. 0, 1. 1Hz), 5. 20 (1H, s), 4. 86 (2H, s), 4. 31 (2H, t, J=6. 6Hz), 3. 80 (3H, s), 2. 99 (2 H, t, J=6. 6Hz), 2. 86-2. 81 (2H, m), 2. 66-2. 61 (2H, m), 1. 99 (3H, s)

Ε I -MS m/e 5 1 8 (M+)

実施例85

(3-(2-(ジフェニルメチル) チオエチル) -2-(2-ヒドロキシエチ20 ル)) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

25

実施例4と同様の方法によって、(2-(2-アセトキシエチル)-3-(2-(ジフェニルメチル)チオエチル))ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(247mg)から目的化合物(208mg,収率94%)を得た。

m. p 148 ~150 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3340, 2904, 1742, 1711, 1628, 1589, 1493, 1450, 1303, 1274, 1232, 12 09, 1098, 1035, 1019, 748, 727, 702 c m⁻¹

NMR (300MHz CD₃ OD)

δ 7. 38-7. 16 (10H, m), 7. 00 (1H, t, J=8. 0Hz), 6. 81 (1H, dd, J=7. 7, 0. 8Hz), 6. 75 (1H, dd, J=7. 7, 0. 8Hz), 5. 17 (1H, s), 4. 85 (2H, s), 3. 82 (2H, t, J=6. 6Hz), 2. 93-2. 85 (4H, m), 2. 66-2. 60 (2H, m),

 $EI-MS m/e 462 (M^+)$

元素分析

10 計算値 C:70.11% H:5.67% S:6.93%

実測値 C:69.91% H:5.65% S:6.88%

実施例86

(2-(3-アセトキシブロピル) -3-(2-(ジフェニルメチル) チオエ

15 チル) ベンソフランー 7 - イルオキシ) 酢酸メチル

20

(2-(3-アセトキシプロピル) -3-(2-ヒドロキシエチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(78mg)をジクロロメタン(1ml) に溶解して 0 ℃に冷却した。この溶液にトリエチルアミン(0.021ml) 、塩化メタンスルホニル(0.047ml) を加えて30分撹拌した。反応溶液を水(50ml)に注ぎ、酢酸エチル(20ml)で2回抽出した。有機層を合わせて、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をDMF(2ml) に溶解した。この溶液にジフェニルメタンチオール(89mg)と炭酸カリウム(37mg)を加えて室温で22時間撹拌した。反応溶液を水(50ml)

に注ぎ、酢酸エチル(20m1)で2回抽出した。有機層を合わせて、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=2/1)により精製して目的化合物(83mg,収率70%)を得た。

IR (液膜法) 3062, 3030, 2958, 1765, 1734, 1628, 1591, 1493, 1448, 1369, 1243, 1201, 1102, 1079, 1044, 779, 750, 733, 704 c m⁻¹

NMR (300MHz CDCl₃)

 δ 7. 41-7. 19 (10H, m), 7. 02 (1H, t, J=8. 0Hz), 6. 80 (1H, dd, J=8. 0, 1. 1Hz), 6. 68 (1H, d d, J=8. 0, 0. 8Hz), 5. 16 (1H, s), 4. 86 (2H, s), 4. 05 (2H, t, J=6. 3Hz), 3. 80 (3H, s), 2. 85-2. 71 (4H, m), 2. 64-2. 59 (2H, m), 2. 05 (3H, s), 2. 06-1. 95 (2H, m) E I -MS m/e 5 3 2 (M+)

実施例 8-7----

20

.25

15 (3-(2-(ジフェニルメチル)チオエチル)-2-(2-ヒドロキシプロ ピル)ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

実施例4と同様の方法によって、(2-(2-アセトキシブロピル)-3-(2-(ジフェニルメチル)チオエチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(95mg)から目的化合物(67mg, 収率79%)を得た。

m. p 154 ~156 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 3448, 3034, 2928, 2584, 1748, 1627, 1590, 1493, 1450, 1431, 1377, 13
56, 1285, 1240, 1208, 1158, 1098, 1059, 1005, 911, 775, 749, 731, 703 c m⁻¹
NMR (300MHz CD₃ OD)

δ 7. 39-7. 17(10H, m), 7. 00(1H, t, J=8. 0Hz), 6. 82(1H, dd, J=7. 7, 1. 1Hz), 6. 75(1H, dd, J=8. 0, 0. 8Hz), 5. 19(1H, s), 4. 84(2H, s), 3. 56(2H, t, J=6. 3Hz), 2. 90-2. 85(2H, brt), 2. 78-2. 73(2H, brt), 2. 64-2. 59(2H, brt), 1. 93-1. 84(2H, m)

E I -MS m/e 4 7 6 (M+)

5 実施例88

(3-(2-(2、2-ジフェニルエチルチオ) エチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

10

3--(2-プロモエチル) - 7-メトキシベンソフランから参考例11及び参

15 考例45と同様の方法により得ることができる(3-(2-(2、2-ジフェニルエチルチオ)エチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(133mg)から実施例4と同様の方法により、目的化合物(100mg,収率78%)を得た。

mi. p. 116.0 ~118.0 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 2905, 1744, 1630, 1591, 1493, 1427, 1359, 1259, 1197, 1125, 1089, 95

20 7, 748, 733, 698 c m⁻¹

NMR (400MHz CDC13)

δ 7. 40(1H, s), 7. 32-7. 12(12H, m), 6. 82(1H, dd, J=6. 6, 2. 2Hz), 4. 91(2H, s), 4. 16(1H, t, J=7. 8Hz), 3. 24(2H, d, J=7. 8Hz), 2. 91-2. 87(2H, m), 2. 79-2. 74(2H, m)

E I -MS m/e 4 3 2 (M+)

25

実施例89

(3-(2-(3、3-ジフェニルプロピルチオ) エチル) ベンソフラン-7 -イルオキシ) 酢酸

3-(2-プロモエチル)-7-メトキシベンソフランから参考例11及び参 考例45と同様の方法により得ることができる(3-(2-(3、3-ジフェニ ルプロピルチオ)エチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸メチル(65mg)か ら、実施例4と同様の方法により、目的化合物(61mg, 収率97%)を得た。

10 m. p. 61.0~62.0℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 2368, 1734, 1532, 1493, 1363, 1245, 1185, 1087, 733, 700, 586, 509, 4
45, 426 cm⁻¹

NMR (400MHz CDCl3)

δ-7. 44 (1H, s), 7. 30-7. 11 (12H, m), 6. 82 (1H, dd, J=6. 8, 2. 0Hz), 4. 91 (2H, s), 4. 07 (

15 1H, t, J=7. 8Hz), 2. 89-2. 78 (4H, m), 2. 49 (2H, dd, J=8. 8, 6. 8Hz), 2. 36-2. 29 (2H, m) E

I -MS m/e 4 4 6 (M+)

実施例90

(3-(3-ジフェニルメチルチオプロピル) ベンソフラン-7-イルオキシ

20) 酢酸メチル

25

参考例11と同様の方法によって、(3-(3-プロモブロピル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(145mg) から目的化合物 (177mg, 収率 89%) を得た。

IR (液膜法) 2928, 1763, 1740, 1628, 1589, 1493, 1437, 1375, 1292, 1245, 1183, 109 1, 1046, 1031, 785, 733, 702, 586cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl3)

 δ 7.0-7.5(13H, m), 6.77(1H, dd, J=2, 6Hz), 5.13(1H, s), 4.88(2H, s), 3.82(3H, s),

5 2.72 (2H, t, J=7Hz), 2.46 (2H, t, J=7Hz), 1.93 (2H, quint, J=7Hz)

EI-MS m/e 446 (M⁺)

実施例91

(3-(3、3-ジフェニルメチルチオプロピル) ベンソフラン-7-イルオ

10 キシ) 酢酸

15

実施例4と同様の方法により、(3-(3、3-ジフェニルメチルチオプロピル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(171mg) から目的化合物 (142mg, 収率 85%) を得た。

20 m. p 112.0℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶)
IR (KBr法) 1738, 1715, 1628, 1584, 1493, 1433, 1259, 1201, 1185, 1093, 955, 78
1,739,700cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl3)

 δ 7. 10-7. 42 (13H, m), 6. 81 (1H, d, J=7Hz), 5. 14 (1H, s), 4. 91 (2H, s), 2. 72 (2H, t, J=

25 7Hz), 2. 46 (2H, t, J=7Hz), 1. 93 (2H, sept, J=7Hz)

EI-MS m/e 432 (M⁺)

元素分析

計算値 C:71.81% H:5.62% S:7.37

実測値 C:71.81% H:5.59% S:7.32

実施例92

(3-(3-(2, 2-ジフェニルエチルチオ) プロピル) ベンソフラン-7 -イルオキシ) 酢酸

5

10 (3-(3-ブロモプロピル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチルと 2、2-ジフェニルエタンチオールから参考例11と同様の方法により得ること ができる (3-(3-(2, 2-ジフェニルエチルチオ) プロピル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(114mg) より、実施例4と同様の方法により目 か化合物 -(92mg, 収率-84%)-を得た。

m. p 94 ℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶)
IR (KBr法) 2924, 1740, 1713, 1626, 1584, 1493, 1452, 1423, 1354, 1267, 1195, 1
094, 783, 735, 702cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl3)

 δ 7. 10-7. 40 (13H, m), 6. 81 (1H, d, J=7Hz), 4. 92 (2H, s), 4. 17 (1H, t, J=8Hz), 3. 21 (2 H, d, J=8Hz), 2. 72 (2H, t, J=7Hz), 2. 51 (2H, t, J=7Hz), 1. 94 (2H, quint, J=7Hz) E I -MS m/e 4 4 6 (M+)

実施例93

25

(3-(3-(3, 3-ジフェニルプロピルチオ) プロピル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

(3-(3-ブロモプロピル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチルと 3、3-ジフェニルプロパンチオールから参考例11と同様の方法により得ることができる (3-(3-(3,3-ジフェニルプロピルチオ) プロピル) ベンソ フラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(66mg)より、実施例4と同様の方法により目的化合物 (54mg, 収率 85%) を得た。

m. p 94℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンより再結晶) IR (KBr法) 2930, 1738, 1582, 1493, 1423, 1263, 1023, 801, 700cm⁻¹

NMR-(300MHz CDC13)---

δ 7. 10-7. 40 (13H, m), 6. 81 (1H, d, J=7Hz), 4. 91 (2H, s), 4. 08 (1H, t, J=8Hz), 2. 74 (2 H, t, J=7Hz), 2. 54 (2H, t, J=7Hz), 2. 45 (2H, t, J=7Hz), 2. 32 (2H, q, J=7Hz), 1. 92 (2H, qui nt, J=7Hz)

EI-MS m/e 460 (M+)

元案分析 (1986年) 1985年 - 1985年 -

20 計算値 C:73.02% H:6.13% S:6.96

実測値 C:73.04% H:6.14% S:6.93

実施例94

(3-((3、3-ジフェニル-2-プロペニルオキシ)メチル)ベンソフラ25 ン-7-イルオキシ)酢酸

10

参考例68の3、3ージフェニルプロパノールの代わりに3、3ージフェニル ー2ープロペン-1ーオールを用いて、参考例68および参考例59と同様の方 法により得られる(3ー((3、3ージフェニルー2ープロペニルオキシ)メチ ルベンソフラン-7ーイルオキシ)酢酸メチル(315mg)から、実施例4と同様の 方法により目的化合物(286mg,収率94%)を得た。

m. p 112~115 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

en en 1980 en 1984 ja dag i treligio figire prikter prikten treligionale i Norda en 1984 filosofie.

IR (KBr法) 3120, 3060, 3028, 2918, 2868, 1748, 1719, 1628, 1589, 1493, 1431, 13 59, 1294, 1253, 1199, 1154, 1096, 1079, 955, 828, 781, 772, 764, 735, 702 c m⁻¹

15 NMR (400MHz CDC13)

δ 7.47(1H, s), 7.36-7.12(12H, m), 6.82(1H, d, J=7.8Hz), 6.23(1H, t, J=6.8Hz), 4.90(2H, s), 4.60(2H, s), 4.11(2H, d, J=6.8Hz)

EI-MS m/e 414 (M⁺)

20 実施例95

(S) - (3-((2-(ジフェニルメトキシ) プロピルオキシ) メチル) ベ ンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

25

参考例68の3、3-ジフェニルプロパノールの代わりに(S)-2-ジフェニルメトキシー1-プロパノールを用いて、参考例68および参考例45と同様

の方法により得られる (S) -(3-((2-(ジフェニルメトキシ))) プロピルオキシ) メチル) ベンソフラン-7-(1) 作酸メチル(112mg) より、実施例4と同様の方法により目的化合物(74mg 収率68%)を得た。。

[α] D -8.17(c=0.881 CHCl₃)

5 m. p. 105-107 ℃

IR (KBr法) 3500, 1746, 1493, 1431, 1361, 1253, 1187, 1081, 733 cm⁻¹ NMR (400MHz, CDCl₃)

 δ (p p m) 7.55(1H, s), 7.40-7.20(1H, m), 7.12(1H, t, J=7.8Hz), 6.82(1H, d, J=7.8Hz), 5.60(1H, s), 4.92(2H, s), 4.65(2H, s), 3.7-3.8(1H, m), 3.62(1H, dd, J=10.0, 5.8

10 Hz), 3. 49 (1H, dd, J=10. 0, 4. 4Hz), 1. 19 (3H, d, J=6. 4Hz)

Mass (m/e) 446 (M^+)

実施例96

(R) - (3-((2-(ジフェニルメトキシ) プロピルオキシ) メチル) ベ ンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

15

- 20 参考例 6 8 の 3 、 3 ージフェニルプロパノールの代わりに (R) ー 2 ージフェニルメトキシー 1 ープロパノールを用いて、参考例 6 8 および参考例 4 5 と同様の方法により得られる (R) ー (3 ー ((2 ー (ジフェニルメトキシ) プロピルオキシ) メチル) ベンソフランー 7 ーイルオキシ) 酢酸メチル(160mg) より、実施例 4 と同様の方法により、目的化合物(72mg 収率46%)を得た。
- 25 [α]_D +8.78(c=0.957 CHCl₃)
 m. p. 105-106.5 °C
 IR (KBr法) 3500,1744,1493,1431,1361,1253,1187,1079,739 cm-1
 NMR (400MHz CDCl₃)

 δ (p p m) 7.55(1H, s), 7.20-7.40(11H, m), 7.12(1H, t, J=7.8Hz), 6.82(1H, d, J=

WO 96/20925

7. 8Hz), 5. 60(1H, s), 4. 92(2H, s), 4. 65(2H, s), 3. 7-3. 8(1H, m), 3. 62(1H, dd, J=10.0, 5.8Hz), 3. 49(1H, dd, J=10.0, 5.8Hz), 1. 19(3H, d, J=6.4Hz)Mass (m/e) 447 $((M+H)^+)$

219

5 実施例97

(R) - (3-((2-(ジフェニルメトキシ) -1-メチルエトキシ) メチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

10

15

参考例 6 8 の 3 、 3 ージフェニルプロパノールの代わりに (R) ー1 ージフェニルメトキシー 2 ープロパノールを用いて、参考例 6 8 および参考例 4 5 と同様の方法により得られる (R) ー (3 ー ((1 ー (ジフェニルメトキシ) ー1 ーメチルエトキシ) メチル) ベンソフランー 7 ーイルオキシ) 酢酸メチル(180mg) より、実施例 4 と同様の方法により目的化合物 (74mg 収率42%)を得た。

 $[\alpha]_D$ -11.44 (c=0.769 CHCl₃)

20 m. p. 91-92.5 ℃

IR (KBr法) 2868, 1746, 1717, 1628, 1591, 1543, 1495, 1454, 1431, 1363, 1292, 12 61, 1203, 1154, 1096, 1048, 998, 959, 826, 783, 731 cm⁻¹

NMR (400MHz CDCl3)

 $\delta \text{ (p p m)} \quad 7.56(1\text{H, s}), 7.20-7.40(11\text{H, m}), 7.09(1\text{H, t, J=7.8Hz}), 6.81(1\text{H, d, J})$ = 7.3Hz, 5.38(1H, s), 4.90(2H, s), 4.75(2H, s), 3.90-3.80(1H, m), 3.54(1H, dd, J=10) 0, 6.3Hz, 3.45(1H, dd, J=10, 0, 4Hz), 1.21(3H, d, J=6.4Hz) $Mass (m/e) \quad 4.46 (M+)$

(S) - (3-((2-(ジフェニルメトキシ) -1-メチルエトキシ) メチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

参考例 6 8 の 3 、 3 ージフェニルプロパノールの代わりに (S) ー 1 ージフェ コルメトキシー 2 ープロパノールを用いて、参考例 6 8 および参考例 4 5 と同様 の方法により得られる (R) ー (3 ー ((1 ー (ジフェニルメトキシ) ー 1 ーメ チルエトキシ) メチル) ベンソフランー 7 ーイルオキシ) 酢酸メチル(136mg) より、実施例 4 と同様の方法により目的化合物 (40mg 収率30%)を得た。

-[-α-]-_D---+11-69-(c=0.872-CHCl₃₋₋)-----

15 m. p. 89.5-92 ℃

IR (KBr法) 2868, 1746, 1717, 1628, 1591, 1543, 1495, 1454, 1431, 1363, 1292, 12 61, 1203, 1154, 1096, 1048, 998, 959, 826, 783, 731 cm⁻¹

NMR (400MHz CDC13)

 δ 7.56(1H, s), 7.20-7.40(11H, m), 7.09(1H, t, J=7.3Hz), 6.81(1H, d, J=7.3Hz), 5. 20 38(1H, s), 4.90(2H, s), 4.75(2, s), 3.90-3.80(1H, m), 3.54(1H, dd, J=10.0, 6.3Hz), 3. 45(1H, dd, J=10.0, 4Hz), 1.21(3H, d, J=6.4Hz) Mass (m/e) 446 (M⁺)

実施例99

25 (3-(((2-(N, N-ジフェニルアミノ) エトキシ) メチル) ベンソフ ラン-7-イルオキシ) 酢酸

10

参考例 6803、3-ジフェニルプロパノールの代わりに <math>2-(N, N-ジフェニルアミノ) -1-エタノールを用いて、参考例 <math>68 および参考例 45 と同様の方法により得られる(3-(((2-(N, N-ジフェニルアミノ) エトキシ) メチル)ベンゾフラン-<math>7-イルオキシ)酢酸メチル(103mg) から、実施例 4 と同様の方法で目的化合物(68mg, 収率68%)を得た。

m. p 109 ~110 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 2910, 2868, 1731, 1628, 1586, 1495, 1433, 1363, 1323, 1263, 1224, 11 95, 1154, 1094, 1077, 791, 750, 733, 704 c m⁻¹

15 NMR (300MHz CDCl₃)

δ 7. 50 (1H, 1Hbrs), 7. 27-6. 80 (13H, m), 4. 91 (2H, s), 4. 63 (2H, d, J=0. 8Hz), 3. 96 (2H, t, J=6. 3Hz), 3. 72 (2H, t, J=6. 3Hz)

A CONTRACTOR OF THE SECOND SECTION OF THE SECOND SECTION OF THE SECOND SECOND SECTION OF THE SECOND SECOND

E I -MS m/e 417 (M+)

元素分析

20 計算値 C:71.93% H:5.55% N:3.36%

実測値 C:71.63% H:5.56% N:3.69%

実施例100

(3-(2-ヒドロキシ-5、5-ジフェニルペンチル) ベンソフラン-7-

25 イルオキシ) 酢酸メチル

3-(2-アセトキシー5、5-ジフェニルペンチル) -7-アセトキシベンソフラン(184mg) をメタノール(5ml) に溶かし、室温で攪拌した。この溶液に1N水酸化ナトリウム水溶液(1ml) を加え、室温で攪拌した。原料の消失を確認した後、溶媒を減圧除去した。得られた残渣に水(5ml) を加え、酢酸エチル(10ml)で3回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを瀘過後、溶媒を減圧除去し、粗精製物を得た。得られた粗精製物をDMF(3ml) に溶かし、室温で攪拌した。この溶液に炭酸カリウム(100mg)、プロモ酢酸メチル(0.10ml)を加え、室温で攪拌した。原料の消失を確認した後、反応溶液を飽和塩化アンモニウム水溶液に注ぎ、酢酸エチル(10ml)で3回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを瀘過後、溶媒を減圧除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー(溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=3/1~2/1)により精製し、目的化合物(184mg, 収率100%)を得た。

20 IR (液膜法) 2948, 1763, 1628, 1591, 1493, 1437, 1361, 1294, 1183, 1143, 1093, 911, 845, 783, 733, 702 c m - 1

NMR (300MHz CDC13)

 δ 7. 50-7. 10 (13H, m), 6. 78 (1H, dd, J=7. 2, 2. 4Hz), 4. 88 (2H, s), 3. 90 (1H, t, J=7. 8Hz), 3. 81 (3H, s), 2. 86-2. 78 (1H, m), 2. 68 (1H, dd, J=14. 4, 7. 5Hz), 2. 38-2. 07 (2H, m), 1.

 $EI-MS m/e 444 (M^+)$

実施例101

60-1. 40 (2H, m)

25

(3-(2-ヒドロキシー5、5-ジフェニルペンチル) ベンソフランー7-

イルオキシ) 酢酸

実施例4と同様の方法により、(3-(2-ヒドロキシ-5、5-ジフェニルペンチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸メチル(154mg) から目的化合物(116mg, 収率78%)を得た。

m. p. 155.0~157.0℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 3342, 1736, 1620, 1584, 1493, 1433, 1363, 1232, 1195, 1141, 1079, 78
1,748,729 c m⁻¹

NMR (400MHz-CDC13-)

δ 7. 46 (1H, s), 7. 29-7. 10 (12H, m), 6. 80 (1H, dd, J=7. 1, 1. 7Hz), 4. 85 (2H, s), 3. 94-3. 87 (2H, m), 3. 42-3. 41 (1H, m), 2. 81 (1H, dd, J=14. 6, 4. 2Hz), 2. 69 (1H, dd, J=14. 6, 8. 1 1Hz), 2. 33-2. 04 (3H, m), 1. 57-1. 49 (2H, m)

EI-MS m/e 430 (M⁺)

20 計算値 C:75.33% H:6.09%

実測値 C:75.01% H:6.07%

実施例102

25

(1-(2-(p-トルエンスルホニルアミノ) エチル) インドール-4-イ ルオキシ) 酢酸メチル

(1-(2-アジドエチル) インドールー4-イルオキシ) 酢酸メチル(297mg) から実施例20と同様の方法によって目的化合物(200mg 収率46%)を得た。
IR(KBr法) 3258,1740,1497,1280,1249,1091,741,547 cm⁻¹

NMR(90MHz CDC1₃)

δ7.70-7.60(2H, m), 7.40-7.20(5H, m), 7.00-6.90(1H), 6.70-6.40(2H, m), 4.78(2H, s), 4.30-4.10(2H, m), 3.81(3H, s), 3.70-3.40(2H, m), 2.41(3H, s)

EI-MS 402(M⁺)

15 実施例103

(1-(2-(p-トルエンスルホニルアミノ) エチル) インドール-4-イ ルオキシ) 酢酸

20

実施例4と同様の方法によって(1-(2-(p-トルエンスルホニルアミノ
25) エチル) インドールー4-イルオキシ) 酢酸メチル(149mg) から目的化合物(11
4mg 収率79%)を得た。

m. p. 157-158 ℃

IR (KBr法) 3298, 1711, 1497, 1437, 1325, 1224, 1154, 1094, 737 cm⁻¹ NMR (400MHz⁻CDCl₃)

 δ (p p m) 12.97(1H, brs), 7.76(1H, t, J=5.9Hz), 7.61(2H, d, J=8.3Hz), 7.33(2H, d, J=8.3Hz), 7.21(2H, d, J=3.4Hz), 7.00(1H, d, J=2.2Hz), 6.99(1H, s), 6.43(1H, d, J=3.4Hz), 4.75(2H, s), 3.04(2H, q, J=6.4Hz), 2.36(3H, s)

EI-MS 388 (M^+)

5

実施例104

(1-(2-(フェニルスルホニルアミノ) エチル) インドール-4-イルオ キシ) 酢酸

10

20

実施例20と同様の方法によってえることができる(1-(2-(フェニルス 15 ルホニルアミノ)エチル)インドールー4-イルオキシ)酢酸メチル(141mg)より、実施例4と同様の方法により目的化合物(105mg 収率77%)を得た。 NMR(400MHz DMS0-d₆)

 δ (p p m) 12. 98(1H, brs), 7. 86(1H, t, J=5. 9Hz), 7. 77-7. 70(2H), 7. 66-7. 50(3H, m), 7. 21(1H, d, J=2. 9Hz), 7. 00(2H, d, J=4. 9Hz), 6. 43(1H, d, J=2. 9Hz), 6. 40(1H, t, J=4. 4Hz), 4. 75(2H, s), 4. 20(2H, t, J=6. 4Hz), 3. 10-3. 04(2H, m) E I -MS 3 7 4 (M⁺)

実施例105

(1-(2-(ベンジルスルホニルアミノ) エチル) インドール-4-イルオ25 キシ) 酢酸

5

実施例20と同様の方法によって得ることができる(1-(2-(ベンジルスルホニルアミノ) エチル) インドール-4-イルオキシ) 酢酸メチル(114mg) から、実施例4と同様の方法により目的化合物(72mg 収率65%)を得た。

NMR (400MHz DMSO-d6)

δ (ppm) 12.96(1H, brs), 7.40-7.25(5H, m), 7.25(1H, d, J=3.4Hz), 7.10-7.00(2H, m), 6.46(1H, d, J=2.9Hz), 6.41(1, dd, J=6.3, 1.4Hz).4.75(2H, s), 4.25(2H, s), 4.1 8(2H, t, J=6.6Hz), 3.22(2H, q, J=6.3Hz)

EI-MS 388 (M+)

15 実施例106

(1-(2-(3-フェニルプロピルオキシ) エチル) インドールー4-イル オキシ) 酢酸メチル

20

25

参考例17と同様の方法によって1-(2-(3-7)コールプロピルオキシ)エチル) -4-ヒドロキシインドール(180mg) から目的化合物(196mg 収率88%)を得た。

IR (液膜法) 2952, 1742, 1497, 1212, 1106, 739 c m - 1 NMR (400MHz CDCl₃)

 δ (ppm) 7.30-6.90(8H, m), 6.66(1H, d), 6.41(1H, dd, J=5.9, 2.3Hz), 4.78(2H, s), 4.26(2H, t, J=5Hz), 3.78(3H, s), 3.69(2H, t, J=5.5Hz), 3.34(2H, t, J=6.3Hz), 2.58

(2H, t, J=7.6Hz), 2.00-1.50 (2H, m) E I -MS 3 6 7 (M⁺)

実施例107

5 (1-(2-(3-フェニルプロピルオキシ) エチル) インドールー4ーイル オキシ) 酢酸

.10

15 m. p. 89.5-91.0 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 2944, 2886, 1713, 1497, 1228, 1123, 1106, 893, 735, cm⁻¹
NMR (400MHz CDCl₃)

 δ (p p m) 7. 26-7. 00 (8H, m), 6. 64 (1H, d, J=0. 7Hz), 6. 50-6. 45 (1H, m), 4. 81 (2H, s), 4. 28 (2H, t, J=5. 5Hz), 3. 72 (2H, t, J=5. 5Hz), 3. 35 (2H, t, J=6. 2Hz), 2. 58 (2H, t, J=7.

20 7Hz), 1.82 (2H, tt, J=7.7.6.7Hz)

 $EI - MS 353 (M^+)$

実施例108

(1-(2-(2-フェニルエトキシ) エチル) インドールー4-イルオキシ

25) 酢酸

1-(2-(2-フェニルエトキシ)) エチルー4-ヒドロキシインドール(20 lmg) より、参考例17と同様の方法により得ることができる(1-(2-(2-フェニルエトキシ) エチル) インドールー4-イルオキシ) 酢酸メチル(214mg) から、実施例4と同様の方法により目的化合物(119mg 収率58%)を得た。

10 m. p. 76-78 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 2868, 1711, 1497, 1454, 1357, 1226, 1104, 891, 77735, 694, 619 c m
-1

NMR (400MHz CDC13)

 δ (ppm)-7.30-7.02(8H, m), 6.60(1H, d, J=3.9Hz), 6.47(1H, d=7.3Hz), 4.83(2H,

15 s), 4. 25 (1H, t, J=5. 6Hz), 3. 74 (2H, t, J=5. 6Hz), 38 (1H, t, J=6. 8Hz), 2. 81 (2H, t, J=6. 8Hz)

Hz)

EI-MS 339 (M+)

実施例109

20 (1-(2-(2, 2-ジフェニルエトキシ) エチル) インドールー 4-イル オキシ) 酢酸

25

参考例17と同様に1-(2-(2, 2-ジフェニルエトキシ) エチル) -4 -ヒドロキシインドールより得ることができる(1-(2-(2, 2-ジフェニ ルエトキシ) エチル) インドールー4ーイルオキシ) 酢酸メチル(204mg) から、 実施例4と同様の方法により目的化合物(150mg 収率76%)を得た。

NMR (400MHz CDCl3)

δ (p p m) 7.30-7.10(8H, m), 7.07(1H, t, J=8.1Hz), 6.96(1H, d=8.6Hz), 6.90(1H, d, J=2.9Hz), 6.60-6.50(1H, m), 6.45(1H, d, J=7.8Hz), 4.82(2H, s), 4.15-4.23(3H, m), 3.90(2H, d, J=7.3Hz), 3.75'2H, t, J=5.6Hz)

E I -MS 4 1 5 (M+)

実施例110

10 (1-(2-(3, 3-ジフェニルプロピルオキシ) エチル) インドールー4-イルオキシ) 酢酸

15

参考例17と同様に1-(2-(3,3-ジフェニルプロピルオキシ)エチル)-4-ヒドロキシインドールより得ることができる(1-(2-(3,3-ジフェニルプロピルオキシ)エチル)インドールー4-イルオキシ)酢酸メチル(88mg)より、実施例4と同様の方法により目的化合物(40mg 収率47%)を得た。

m. p. 107-109 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 1742, 1574, 1497, 1433, 1373, 1354, 1251, 1127, 1106, 739, 698, 538
cm-1

NMR (400MHz CDCl₃)

 $\delta \text{ (p p m) } 7.24-7.02(13\text{H, m}), 6.66-6.64(1\text{H, m}), 6.50(1\text{H, d, J}=6.8\text{Hz}), 4.82(2\text{H, s}), 4.25(2\text{H, t, J}=5.4\text{Hz}), 3.92(1\text{H, t, J}=8.0\text{Hz}), 34(2\text{H, t, J}=5.4\text{Hz}), 3.26(2\text{H, t, J}=6.2 \text{Hz}), 2.20(2\text{H, dt, J}=8.0, 6.2\text{Hz}) M a s s (m/e) 4 2 9 (M+)$

(1-(2-(ジフェニルメチルチオ)エチル)インドールー4-イルオキシ) 酢酸メチル

5

実施例 7 0 と同様の方法によって(1 - (2 - ヒドロキシエチル)インドール -4 - イルオキシ)酢酸メチル(96mg)から目的化合物(122mg, 収率73%)を得た。 IR (液膜法) 1763, 1717, 1700, 1686, 1655, 1618, 1560, 1543, 1508, 1495, 1437, 1375, 1210, 1096, 737, 704 cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl3)

δ 7.30-7.14(10H, m), 7.06-7.00(2H, m), 6.77(1H, d, J=8.7Hz), 6.70(1H, dd, J=3.3, 0.6Hz), 6.43(1H, d, J=7.5Hz), 4.80(2H, s), 4.60-4.50(1H, s), 4.21(2H, t, J=6.9Hz), 3.

79 (3H, s), 2. 74 (2H, d, J=6. 9Hz) E I -MS m/e 4 3 1 (M+)

実施例112

(1-(2-(ジフェニルメチルチオ)エチル)インドールー4ーイルオキシ

20) 酢酸

25

実施例4と同様の方法により(1-(2-(ジフェニルメチルチオ) エチル) インドール-4-イルオキシ) 酢酸メチル(122mg) から目的化合物(103mg, 収率8 7%)を得た。

m. p. 163.0 ~165.0 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 2562, 1744, 1578, 1495, 1433, 1357, 1245, 1207, 1133, 1096, 739, 702 cm-1

NMR (400MHz CDC13)

δ 7. 29-7. 18 (10H, m), 7. 04 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 01 (1H, d, J=3. 4Hz), 6. 80 (1H, d, J=7. 8Hz), 6. 66 (1H, d, J=3. 0Hz), 6. 47 (1H, d, J=7. 8Hz), 4. 83 (2H, s), 4. 63 (1H, s), 4. 21 (2H, t, J=7. 1Hz), 2. 75 (2H, t, J=7. 1Hz)

 $EI-MS m/e 419 (M^+)$

元素分析

計算値 C:71.92% H:5.55% N:3.35% S:7.68%

10 実測値 C:71.78% H:5.69% N:3.47% S:7.68%

実施例113

(1-(2-(N-(ジフェニルメチル)アミノ)エチル)インドールー4-イルオキシ)-酢酸メチル....

15

20 アルゴン雰囲気下、(1-(2-(アジド)エチル)インドールー4ーイルオキシ)酢酸メチル(432mg)をエタノール(10ml)、THF(1ml)の混合溶媒に溶かし、室温で攪拌した。この溶液に、5%Pd/C(68mg)を加え、反応容器を水素で置換した。原料の消失を確認した後、反応容器をアルゴンで置換した。セライト濾過で固体を瀘別後、溶媒を減圧除去し、粗精製物(362mg)を得た。アルゴン雰囲気下、粗精製物(40mg)をアセトニトリルに溶かし、室温で攪拌した。この溶液に、炭酸カリウム(24mg)、ジフェニルメチルブロマイド(48mg)を加え、室温で攪拌した。原料の消失を確認した後、反応溶液にpH7リン酸バッファー(2ml)、水(5ml)を加え、酢酸エチル(10ml)で3回抽出した。有機層を合わせて飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。硫酸ナトリウムを濾過後、溶媒を減圧

除去し、残渣をシリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィー (溶媒: ヘキサン /酢酸エチル=3/1) により精製して目的化合物(23mg,収率32%)を得た。

IR (液膜法) 3062, 2930, 1763, 1740, 1615, 1580, 1495, 1452, 1354, 1284, 1210, 1154, 1100, 1029, 739, 704 cm⁻¹

5 NMR (300MHz CDC1₃)

 δ 7. 31-6. 97 (13H, m), 6. 67-6. 65 (1H, m), 6. 41 (1H, d, J=7. 5Hz), 4. 79 (2H, s), 4. 74 (1H, s), 4. 24 (2H, t, J=6. 1Hz), 3. 80 (3H, s), 2. 98 (2H, t, J=6. 1Hz)

E I -MS m/e 4 1 4 (M+)

10 実施例114

(1 - (2 - (N - (ジフェニルメチル) アミノ) エチル) インドールー4 ー イルオキシ) 酢酸

(1-(2-(N-(ジフェニルメチル)アミノ)エチル)インドールー4ーイルオキシ)酢酸メチル(99mg)をエタノール(5ml)、THF(2ml)の混合溶媒に溶かし、室温で攪拌した。この溶液に1N水酸化ナトリウム溶液を加え、室温で攪拌した。原料の消失を確認した後、溶媒を減圧除去した。残渣に水(5ml)を加えた後、1規定の塩酸を加え、中和した。析出した固体を遠心分離をして集め、水で2回、メタノールで2回洗浄した。減圧下固体を乾燥し、目的化合物(58mg,収率61%)を得た。

25 m. p. 213.0 ~215.0 $^{\circ}$ C IR (KBr法) 1582, 1495, 1454, 1410, 1267, 1234, 1079, 741, 702, 563, 453, 422 c m $^{\circ}$ 1

NMR (400MHz DMS0-d6)

 δ 7. 32-7. 14(11H, m), 7. 13-6. 96(2H, m), 6. 44(1H, d, J=3. 0Hz), 6. 37(1H, d, J=7. 3Hz),

WO 96/20925

4. 78(1H, s), 4. 73(2H, s), 4. 24(2H, t, J=6. 3Hz), 2. 76(2H, t, J=6. 3Hz) E I -MS m/e 4 0 0 (M+)

実施例115

6 (1-(2-(N、N-ジベンジルアミノ) エチル) インドールー4ーイルオキシ) 酢酸

233

10

実施例113のジフェニルメチルプロマイドの代わりにベンジルプロマイドを 用いることによって得ることができる (1-(2-(N、N-ジベンジルアミノ

15) エチル) インドールー4ーイルオキシ) 酢酸メチル(189mg) から、実施例4と 同様の方法を用いて目的化合物(187mg, 収率100%) を得た。

m. p. 83.0~85.0℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 2924, 1721, 1580, 1495, 1450, 1359, 1232, 1123, 1083, 1029, 737, 700, cm⁻¹

20 NMR (400MHz CDCl3)

δ 7. 40-7. 15 (10H, m), 6. 94 (1H, t, J=8. 1Hz), 6. 87 (1H, d, J=3. 3Hz), 6. 63 (1H, d, J=8. 4Hz), 6. 56 (1H, dd, J=3. 3, 0. 9Hz), 6. 43 (1H, d, J=7. 5Hz), 4. 80 (2H, s), 4. 10-4. 00 (2H, m), 3. 85-3. 60 (4H, m), 3. 00-2. 80 (2H, m)

 $EI-MS m/e 414 (M^+)$

25 元素分析

計算値 C:75.34% H:6.32% N:6.76%

実測値 C:75.12% H:6.38% N:7.05%

(1-(5-フェニルペンチル) インドール-4-イルオキシ) 酢酸

5

10

参考例17と同様に1-(5-フェニルペンチル)-4-ヒドロキシインドールから得ることができる(1-(5-フェニルペンチル)インドールー4-イルオキシ)酢酸メチル(170mg)から、実施例4と同様の方法により目的化合物(112mg 収率69%)を得た。

m. p. 109-110 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 2932, 1748, 1711, 1574, 1499, 1247, 1093, 913, 735 c m⁻¹
NMR (400MHz CDCl₃)

 δ (p pm) 7.33-6.95 (8H, m), 6.61 (1H, d, J=2.9Hz), 6.46 (1H, d=7.4), 4.82 (2H, s

15), 4. 08 (2H, t, J=7. 1Hz), 2. 58 (2H, t, J=7. 8Hz), 1. 85 (2H, quint, J=6. 8Hz), 1. 68-1. 59 (2H, m)

EI-MS 337 (M^+)

実施例117

(1-(4、4-ジフェニルブチル) インドール-4-イルオキシ) 酢酸メチ ル

235

Ph Ph

参考例 1 7と同様の方法により、1 - (4、4-ジフェニルブチル) - 4-ヒ 10 ドロキシインドール(56mg)から目的化合物(60mg, 収率88%)を得た。 IR (液膜法) 2938, 1763, 1576, 1560, 1497, 1437, 1375, 1212, 1093, 737, 704cm⁻

IR (液膜法) 2938, 1763, 1576, 1560, 1497, 1437, 1375, 1212, 1093, 737, 704 c m

NMR (300MHz CDC13)

実施例118

20 (1-(4、4-ジフェニルブチル) インドール-4-イルオキシ) 酢酸

25

実施例4と同様の方法により、(1 - (4、4-ジフェニルブチル)インドール-4-イルオキシ)酢酸エチル(73mg)から目的化合物(67mg)を得た。
m. p. 123.0~125.5℃(ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 2928, 1740, 1715, 1618, 1495, 1446, 1423, 1379, 1313, 1247, 1137, 10

91, 781, 741, 700, 667 cm⁻¹

NMR (300MHz CDCl3)

 δ 7. 28-7. 05 (11H, m), 6. 99 (1H, d, J=3. 0Hz), 6. 95 (1H, d, J=8. 1Hz), 6. 60 (1H, dd, J=3. 0, 0. 9Hz), 6. 46 (1H, d, J=7. 5Hz), 4. 82 (2H, s), 4. 10 (2H, t, J=6. 9Hz), 3. 85 (1H, t, J=7. 8

5 Hz), 2. 10-2. 01 (2H, m), 1. 86-1. 76 (2H, m)

EI-MS m/e 399 (M⁺)

元素分析

計算値 C:78.17% H:6.31% N:3.51%

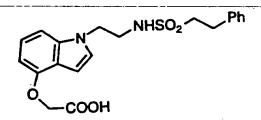
実測値 C:76.97% H:6.35% S:3.84%

10

実施例119

(1-(2-(2-フェニルエチルスルホニルアミノ) エチル) インドールー 4-イルオキシ) 酢酸

15



実施例20と同様の方法によって得ることができる(1-(2-(2-フェニルエチルスルホニルアミノ) エチル) インドールー4-イルオキシ) 酢酸メチル(211mg) より、実施例4と同様の方法により目的化合物(115mg 収率56%)を得た。m. p. 167-168.5 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

NMR (400MHz DMSO-d6)

δ (ppm 12.97(1H, brs), 7.40-7.00(8H, m), 6.46-6.41(2H, m).73(2H, s), 4.24(
25 2H, t, J=6.4Hz), 3.24-3.40(4H, m), 3.16-3.05(2H, m), 2.86-2.76(2H, m)

Ε I - MS 4 0 2 (M⁺)

実施例120

(1-(2-(ジフェニルメトキシ) エチル) インドリン-4-イルオキシ)

酢酸メチル

5

アルゴン雰囲気下、DMF(15ml)中の1-(2-(ジフェニルメトキシ) エチル) -4-ヒドロキシインドリン(855mg) にtーブトキシカリウム(586mg)、ブロモ酢酸メチル(2.50ml)を加え、室温で2時間攪拌した。反応混合液に飽和NH4 Cl水溶液(5ml)を加え反応を停止した後、酢酸エチルで抽出した。得られた有機層を飽和で洗浄した後硫酸ナトリウムで乾燥した。固体を濾別後、減圧下溶媒を除去し、得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し目的化合物(571mg 収率55%)を得た。

237

-I-R-(液膜法)-2856, 1763, 1618, 1508, 1437, 1209, 1102, 745, 704 c m - 1

15 NMR (90MHz CDC13)

 δ (p p m) 7.40-7.10(10H, m), 7.10-6.80(1H, m), 6.20-6.00(2H, m), 5.38(1H, s), 4.63(2H, s), 3.78(3H, s), 3.20-3.70(6H, m), 3.10-2.80(2H, m) E I -MS 4 1 7 (M⁺)

20 実施例121

(1-(2-(ジフェニルメトキシ) エチル) インドリン-4-イルオキシ) 酢酸

The Control of the Co

25

実施例4と同様の方法により(1-(2-(ジフェニルメトキシ) エチル) インドリン-4-イルオキシ) 酢酸メチル(571mg) から目的化合物(406mg 収率74%

)を得た。

m. p. 109-111 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶) IR (KBr法) 3500, 2852, 1742, 1620, 1491, 1261, 1238, 1102, 756, 704 cm⁻¹ NMR (400MHz CDCl₃)

 $\delta \text{ (ppm) } 7.38-7.20(10\text{H, m}), 7.00(1\text{H, t, J=8.1Hz}), 6.19(1\text{H, t, J=7.8Hz}), 6.13$ (1H, d, J=7.8Hz), 5.38(1H, s), 4.66(2H, s), 3.65(2H, t, J=5.9Hz), 3.49(2H, t, J=8.5Hz)), 3.35(2H, t, J=5.9Hz), 2.98(2H, J=8.5Hz) E I -MS 4 0 3 (M+)

10 実施例122

(1-(2-(2, 2-ジフェニルエトキシ) エチル) インドリンー 4-イル オキシ) 酢酸

実施例120と同様に1-(2-(2, 2-ジフェニルエトキシ)) エチル)
20 -4-ヒドロキシインドリンより得ることのできる、(1-(2-(2, 2-ジ フェニルエトキシ) エチル) インドリン-4-イルオキシ) 酢酸メチル(108mg)から、実施例4と同様の方法により目的化合物(100mg 収率96%)を得た。
NMR(400MHz CDC13)

δ (ppm) 7.31-7.10(10H, m), 6.91(1H, t, J=8.1Hz), 6.10-6.05(2H, m), 4.52(2H, s), 4.26(1H, t, J=7.3Hz), 3.98(2H, d, J=7.3Hz), 31(2H, t, J=5.9Hz), 3.21(2H, t, J=8.4 Hz), 3.15(2H, t, J=5.9Hz), 2.82(1H, t, J=8.4Hz), 2.60-1.40(1H, brs)

実施例123

(1-(2-(3, 3-ジフェニルプロピルオキシ) エチル) インドリンー4

ーイルオキシ) 酢酸

5

10

実施例120と同様に1-(2-(3,3-ジフェニルプロピルオキシ)エチル-4-ヒドロキシインドリンより得ることのできる(1-(2-(3,3-ジフェニルプロピルオキシ)エチル)インドリン-4-イルオキシ)酢酸メチル(533mg)から、実施例4と同様の方法により目的化合物(461mg 収率89%)を得た。NMR(400MHz CDC13)

δ (ppm) 7.31-7.11(10H, m), 7.04-6.99(1H, m), 6.21(1H, d, J=7.8Hz), 6.14(1H, d, J=8.3Hz), 4.66(2H, s), 4.12-4.07(1H, m), 3.55(2H, t, J=5.9Hz), 3.47(2H, t, J=8.6Hz), 3.38(2H, t, J=6.4Hz), 3.24(2H, t, J=5.9Hz), 2.99(2H, t, J=8.6Hz), 2.35-2.25(2H, z), 3.38(2H, t, J=6.4Hz), 3.24(2H, t, J=5.9Hz), 2.99(2H, t, J=8.6Hz), 2.35-2.25(2H, z), 3.38(2H, t, J=6.4Hz), 3.24(2H, t, J=5.9Hz), 2.99(2H, t, J=8.6Hz), 2.35-2.25(2H, z), 3.38(2H, t, J=6.4Hz), 3.24(2H, t, J=5.9Hz), 3.38(2H, t, J=8.6Hz), 3.38(2H, t, J=6.4Hz), 3

15 m)

実施例124

(1-(2-(ジフェニルメチルチオ) エチル) インドリン-4-イルオキシ

20

25 実施例70と同様の方法により、(1-(2-ヒドロキシエチル)インドリン -4-イルオキシ)酢酸メチル(151mg) から目的化合物(219mg, 収率84%)を得た。 IR (液膜法) 2956, 1763, 1742, 1618, 1597, 1485, 1466, 1452, 1294, 1270, 1207, 1156, 1106, 1031, 1004, 924, 845, 787, 752, 702, 629, 586 c m⁻¹ NMR (300MHz CDC1₃) δ 7. 46-7. 20(10H, m), 6. 94(1H, t, J=8. 1Hz), 6. 08(1H, d, J=8. 1Hz), 5. 98(1H, d, J=8. 1Hz), 5. 25(1H, s), 3. 78(3H, s), 3. 31(2H, t, J=8. 6Hz), 3. 23(2H, dd, J=8. 7, 7. 5Hz), 2. 9 6(2H, t, J=8. 6Hz), 2. 60(2H, dd, J=7. 5, 6. 0Hz)

 $EI-MS m/e 433 (M^+)$

5

実施例125

(1-(2-(ジフェニルメチルチオ) エチル) インドリン-4-イルオキシ) 酢酸

10

15

実施例4と同様の方法により、 (1 --(2--(ジフェニルメチルチオ) エチル) インドリン-4-イルオキシ) 酢酸メチル(216mg) から目的化合物(181mg, 収率87%)を得た。

m. p. 158.0 ~161.5 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)
IR (KBr法) 2786, 2592, 1744, 1711, 1620, 1485, 1452, 1431, 1352, 1251, 1224, 11
54, 1108, 917, 752, 704 c m - 1

20 NMR (400MHz CDC13)

δ 7. 45-7. 21 (10H, m), 6. 96 (1H, t, J=8. 1Hz), 6. 12 (1H, d, J=8. 1Hz), 6. 00 (1H, d, J=8. 1Hz), 5. 25 (1H, s), 4. 64 (2H, s), 3. 33 (2H, t, J=6. 4Hz), 3. 22 (2H, t, J=5. 5Hz), 2. 95 (2H, t, J=6. 4Hz), 2. 62-2. 57 (2H, m) Ε I -MS m/e 4 1 9 (M+)
元素分析

25計算値C:71.57%H:6.01%N:3.34%S:7.64%実測値C:71.21%H:6.01%N:3.49%S:7.66%

実施例126

(2-((3,3-ジフェニルプロピルオキシ)メチル)ベンソフラン-7-

イルオキシ) 酢酸エチル

5

参考例17と同様の方法によって2-(3,3-ジフェニルプロピルオキシ) メチルー7-ヒドロキシベンソフラン(200mg)から目的化合物(235mg,収率95%) を得た。

IR (液膜法) 3062, 3030, 2982, 2940, 2868, 1953, 1889, 1763, 1626591, 1493, 1437, 1 379, 1330, 1296, 1191, 1139, 1116, 1062, 1031, 940, 855, 816, 775, 752, 733, 702, 630, 61 7, 514, 451 cm⁻¹

NMR (90MHz CDC13)

δ 7.26-7.06(12H, m), 6.75(1H, dd, J=6.4, 2.6Hz), 6.59(1H, s), 4.85(2H, s), 4.54(2

15 H. s), 4. 27 (2H, q, J=7. 0, 7. 3Hz), 4. 15 (1H, t, J=7..7Hz), 3. 47 (2H, t, J=6. 3Hz), 2. 35 (2H, dt, J=6. 3, 7. 7Hz), 1. 27 (3H, t, J=7. 0Hz)

 $EI-MS m/e 444(M^+)$

実施例127

20 (2-((3,3-ジフェニルプロピルオキシ)メチル)ベンソフラン-7イルオキシ)酢酸

25

実施例4と同様の方法によって (2-((3,3-ジフェニルプロピルオキシ)メチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸エチル(230mg) から目的化合物(208mg、収率97%)を得た。

m.p. 116-118 ℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンから再結晶)

IR (KBr法) 3062, 3030, 2922, 2866, 1750, 1493, 1456, 1427, 1361, 1332, 1296, 12 51, 1201, 1118, 1058, 940, 777, 733, 706, 629, 538 cm ⁻¹

NMR (400MHz CDCl₃)

δ 7.24-7.10(12H, m), 6.78(1H, dd, J=7.8, 1.0Hz), 6.59(1H, s), 4.87(2H, s), 4.52(2 H. s), 4.13(1H, t, J=7.8Hz), 4.2-3.3(1H, br), 3.46(2H, t, J=6.4Hz), 2.34(2H, dt, J=6.4Hz), 2.34(2H, dt, J=6.4Hz)

 $EI-MS m/e 416(M^+)$

高分解能質量分析

計算值(C₂₆H₂₄O₅ M⁺):416.1624

実測値

: 416. 1637

元素分析

計算値 (C₂₆H₂₄O₅ として) 実測値

C-:-74.98-

-74.-73

15

10

H: 5.81

5.82

実施例128

(2-((2, 2-ジフェニルエトキシ) メチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

20

25

参考例17及び実施例4と同様の方法により2-(2,2-ジフェニルエトキシ)メチル-7-ヒドロキシベンソフラン(150mg)から目的化合物(178mg、収率97%)を得た。

m.p. 141-142 ℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンから再結晶)

IR (KBr法) 3028, 2890, 1740, 1626, 1603, 1586, 1493, 1454, 1429, 1371, 1296, 12 61, 1197, 1141, 1116, 1087, 1013, 953, 928, 853, 830, 791, 779, 739, 700, 630, 561, 472 cm -1

NMR (400MHz CDCl₃)

δ 7. 28-7. 16(11H, m), 7. 11(1H, t, J=7. 8Hz), 6. 77(1H, dd, J=7. 8, 1Hz), 6. 57(1H, s),
4. 86(2H, s), 4. 62(2H. s), 4. 5-3. 6(1H, br), 4. 31(1H, t, J=7. 3Hz), 4. 06(2H, d, J=7. 3Hz)

EI-MS m/e $402(M^+)$

高分解能質量分析

計算値(C₂₅H₂₂O₅ M⁺):402.1467

実測値 : 402.1468

元素分析

計算値(C₂₅H₂₂O₅ として) 実測値

· C--:--74: 61-----74. 2

15 H: 5.52

5. 51

実施例129

(2-(ジフェニルメトキシメチル) ベンソフラン-7-イルオキシ) 酢酸

20

10

参考例 1 7 及び実施例 4 と同様の方法によって 2 ー (ジフェニルメトキシメチ 25 ル) - 7 - ヒドロキシベンソフラン (192mg) から目的化合物 (202mg、収率95%)を 得た。

m.p.98-99 ℃ (酢酸エチル/n-ヘキサンから再結晶)

IR (KBr法) 3030, 2926, 1744, 1626, 1591, 1493, 1441, 1394, 1301, 1249, 1199, 11 20, 1089, 1067, 1011, 942, 855, 806, 766, 735, 702, 634, 501, 464, 418 cm ⁻¹

NMR (400MHz CDCl3)

δ 7.39-7.20(11H, m), 7.12(1H, t, J=7.8Hz), 6.79(1H, dd, J=7.8, 1Hz), 6.69(1H, s), 5.53(1H, s), 4.89(2H, s), 4.64(2H, s), 4.6-3.4(1Hrs)

 $EI-MS m/e 488(M^+)$

5 高分解能質量分析

計算値 (C₂₄H₂₀O₅ M⁺) : 388.1311

実測値

: 388. 1331

元素分析

計算値 (C₂₄H₂₀O₅ として) 実測値

C: 74.21

74. 17

H: 5.81

5.82

実施例130

(2-(2-ジフェニルメトキシエトキシメチル) ベンソフラン-7-イルオ

15 キシ) 酢酸

20

10

2- (2-クロロメチル) - 7-メトキシベンソフランから参考例 6 8及び参 考例 4 5 と同様の方法により得ることができる 2- (2-ジフェニルメトキシエ トキシメチル) -ベンソフラン-7-イルオキシ酢酸エチル(298mg) から、実施 例 4 と同様の方法により目的化合物(256mg, 収率91%)を得た。

25 m. p. 102.0 ~103.0 ℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶) IR (KBr法) 2922, 2866, 1742, 1717, 1493, 1296, 1259, 1197, 1108, 743, 700 c m⁻

NMR (400MHz CDCl 3)

 δ 7. 16-7. 38(11H, m), 7. 11(1H, t, J=7.8Hz), 6. 78(1H, d, J=7.8Hz), 6. 67(1H, s), 5.

42(1H, s), 4.86(2H, s), 4.68(2H, s), 3.72-3.81(2H, m), 3.61-3.71(2H, m)

 $FAB-MS m/e 431 ((M-H)^{-})$

元素分析

計算値 C:72.21% H:5.59%

実測値 C:71.89% H:5.56%

実施例131

(2-(3-ジフェニルメトキシプロポキシメチル) ベンソフラン-7-イル オキシ) 酢酸

10

-2--(2-ケロロメチル)--7-メトキシベンソフランから参考例6.8及び参

15 考例45と同様の方法により得ることができる(2-(3-ジフェニルメトキシ プロポキシメチル)ベンソフラン-7-イルオキシ)酢酸エチル(246mg) から、 実施例4と同様の方法により目的化合物(186mg, 収率81%)を得た。

m. p. 78.5~79.5℃ (ヘキサン/酢酸エチルから再結晶)

IR (KBr法) 3064, 2962, 2952, 2926, 2910, 2868, 1748, 1586, 1493, 1456, 1429, 13

20 69, 1313, 1292, 1259, 1197, 1139, 1118, 1093, 1071, 1040, 932, 828, 779, 746, 737, 729, 7
02 c m⁻¹

NMR (400MHz CDC1 3)

 δ 7. 19-7. 34 (10H, m), 7. 19 (1H, dd, J=7. 8, 1. 0Hz), 7. 11 (1H, t, J=7. 8Hz), 6. 77 (1H, dd, J=7. 8, 1. 0Hz), 6. 65 (1H, s), 5. 33 (1H, s), 4. 86 (2H, s), 4. 58 (2H, s), 3. 69 (2H, t, J=6.

25 4Hz), 3. 57 (2H, t, J=6. 4Hz), 1. 94 (2H, quint, J=6. 4Hz)

FAB-MS m/e 446 ((M-H) -)

· 元素分析

- 計算値 C:72.63% H:5.87%

実測値 C:72.40% H:5.91%

実施例132

血小板髮巢抑制作用1

ヒト肘正中静脈より採血した血液を800rpm 10 分間遠心し、上部を多血小板血漿 (PRP) として採取する。PRPを小試験管に分注し、TXA2作用薬U-466 19 添加し (最終濃度1~4 µ M) , 血小板凝集を誘発させ、その大きさを血小板凝集測定装置 (ヘマトレーサー1、二光バイオサイエンス) により濁度の変化として測定する。化合物はU-46619 添加の1分前に加え、凝集を50%抑制する濃度を IC50値として計算する。

10 本方法で本発明の化合物の活性を評価した結果を表1にまとめて示す。

【表1】

| 実施例番号 | 血小板凝集抑制作用 | |
|-------|-----------|--|
| | ICso(μM) | |
| 4 | 1.1 | |
| 8 | 1.0 | |
| 9 | 0.3 | |
| 13 | 7.2 | |
| 15 | 1.0 | |
| 16 | 0.5 | |
| 17 | 0.14 | |
| 19 | 1.4 | |
| 24 | 0.088 | |
| 25 | 0.14 | |
| 31 | 0.44 | |
| 32 | 1.6 | |
| 33 | 1.1 | |
| 35 | 4.5 | |
| 43 | 4.0 | |
| 48 | 48 4.8 | |

| 実施例番号 | 血小板凝集抑制作用 | | |
|-------|-----------|--|--|
| | ICso(μM) | | |
| 59 | 0.33 | | |
| 68 | 0.9 | | |
| 81 | 0.64 | | |
| 83 | 0.46 | | |
| 85 | 0.62 | | |
| 88 | 0.51 | | |
| 94 | 0.71 | | |
| 97 | 1.6 | | |
| 101 | 1.5 | | |
| 103 | 1.3 | | |
| 104 | 5.1 | | |
| 112 | 0.84 | | |
| 118 | 1.7 | | |
| 122 | 1.4 | | |
| 125 | 0.72 | | |
| 130 | 18 | | |

(表1)

実施例133

25 血小板凝集抑制作用 2

ヒト肘正中静脈より採血した血液を $800 \mathrm{rpm}~10~ 分間遠心し、上部を多血小板血漿 (PRP) として採取する。PRPを小試験管に分注し、ADPを添加し(最終濃度<math>1\sim3\,\mu\mathrm{\,M}$),血小板凝集を誘発させ、その大きさを血小板凝集測定装置(\wedge マトレーサー1、二光バイオサイエンス)により濁度の変化として測定する。

化合物はADP添加の1分前に加え、凝集を50%抑制する濃度をIC50値として計算する。

本方法で本発明の化合物の活性を評価した結果を表2にまとめて示す。

【表2】

| 実施例番号 | 血小板凝集抑制作用 ICso(μM) | |
|-------|-----------------------|--|
| 8 | 305 | |
| 15 | 201 | |
| 16 | 403 | |
| 31 | 265 | |
| 35 | 7.8 | |
| 48 | 7.8 | |
| 49 | 8.2 | |
| 59 | 0.6 | |
| 68 | 6.2 | |
| 81 | 4.5 | |
| 83 | 3:3 | |

| 実施例番号 | 血小板凝集抑制作用 ICso(μM) |
|-------|-----------------------|
| 85 | 0.75 |
| 88 | 0.73 |
| 91 | 1.9 |
| 97 | 3.4 |
| 101 | 1.8 |
| 109 | 27.9 |
| 112 | 4.5 |
| 118 | 3.6 |
| 122 | 2.7 |
| 125 | 3.1 |
| | |

(表2)

· 実施例1 3 4

20 TXA2 受容体受容体結合実験1

New Zealand White ウサギより血液をACD液 (1.175gクエン酸ナトリウム、0.685gクエン酸、1 g Dextrose を50mlの蒸留水に溶解)を含む容器に採取し、室温にて180 × g で10分間遠心し多血小板血漿を得る。さらにこの多血小板血漿を室温にて180 × g で遠心し血小板を沈殿させる。この血小板を50mMトリス塩酸緩衝液 (pH 7.2、N a C 1 0.154M含有)にて再件懸濁し、再び4℃2800× g で15分間遠心する。この操作を2回繰り返し洗浄血小板を作成し、最終濃度10mg/ml (湿重量)になるように調整する。

 TXA_2 のリガンドとしてはトリチウムラベルのSQ29548($\begin{bmatrix} 3H \end{bmatrix}$ SQ29548)を用い、拮抗実験においては10mg/mlの血小板浮遊液 $500\mul$

に最終濃度 3 n Mの [3H] SQ29548を20μ1加えるとともに、適当な溶 媒に溶かした被検薬物を2.6μ1加え、25℃で60分間インキュペーションした後、セルハーブスター法によりガラスフフィルター上に濾過し、フィルターを50mMトリス塩酸緩衝液 (3×4m1) で洗浄し、シンチレーションカウンターにて放射活性を測定し、血小板に結合した [3H] SQ29548の量を求める。また、飽和試験においては最終濃度0.1~50 n Mになるように [3H] SQ29548を20μ1加え、非特異的結合を見るために最終濃度1μMのBM13505を2.6μ1加えて結合実験を実施する。 [3H] SQ29548の結合を50%抑制する被検薬物の濃度をIC50値として求める。

10 本方法で本発明の化合物の活性を評価した結果を表3にまとめて示す。 【表3】

| _実施例番号_ | TXA2受容体 結合実験 IC50(µg/ml) | |
|---------|--------------------------------|--|
| 9 | 0.0018 | |
| 13 | 0.012 | |
| 15 | 0.43 | |
| 16 | 0.022 | |
| · :17 | 0.0008 | |
| 19 | 0.34 | |
| 24 | 0.0075 | |
| 25 | 0.002 | |
| 31 | 0.019 | |

| | TXA2受容体 | |
|-------|-------------|--|
| 実施例番号 | 結合実験 | |
| | iC50(μg/mi) | |
| 32 | 0.22 | |
| 33 | 0.037 | |
| 43 | 0.028 | |
| 46 | 0.24 | |
| 47 | 1.3 | |
| 51 | 0.078 | |
| 53 | 0.84 | |
| 103 | 0.0012 | |
| 104 | 0.01 | |
| | | |

(表3)

25 実施例135

TXA2 受容体結合実験2

ヒト前腕静脈より採血した血液と、血液の1/10容のACD液(85mMクエン酸ー3ーナトリウム、65mMクエン酸、2%ブドウ糖)を混和後、8mlずつスピッツ管へと分注した。室温にて200xg、10分間の遠心により得られた多血小板血漿をさ

らに1000xg、15分間違心することにより血小板を得た。血小板は洗浄用緩衝液(1 15mM 塩化ナトリウム、4.3mM リン酸二水素カリウム、5.5mM ブドウ糖、1mMED TA二ナトリウム、10μMインドメタシン, pH6.5)を用いて遠心洗浄した後、融解用緩衝液(10mMトリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン、5mM 塩化マグネシウム、2mM EDTA二ナトリウム, pH7.4)1mlを加え、液体窒素中での凍結、室温での融解を3度繰り返すことにより破砕した。さらに氷冷した5mM トリスー塩酸緩衝液を用いて3回超遠心(40000xg ,各20分)洗浄し、最終的に得られた沈査を血小板膜分画とした。

TXA2受容体のリガンドとしてはトリチウムラベルのSQ29548 ([3 H] SQ29548) を用いた。受容体結合反応の溶媒としては、50mMトリスー 10 塩酸緩衝液 (5mM 塩化マグネシウム,pH7.4) を用いた。飽和試験は最終濃度3 ~1 00 nMの [³H] SQ29548(100μ1) と0.1mg タンパク/ml の血小板膜分 画懸濁液(100 μ 1)を、25℃で30分間振盪反応させることにより行った。競合実験 は、、適当な溶媒に溶解後希釈した被検薬物と最終濃度 10nM の [3H] SQ2 9 5 4 8 の混合溶液(100 μ l) と0. lmg タンパク/ml の血小板膜分画懸濁液(100 μ 15 1) を加えて25℃で30分間振盪反応させたる事により行った。反応終了後、セルハ ベスターを用いてガラスフィルター上に膜分画を回収し、氷冷した緩衝液で洗 浄した後、シンチレーションカウンターにて放射活性を測定し放射活性を測定し た。受容体以外への非特異的結合は最終濃度 10mm の SQ 29 54 8 存在下での 反応より求めた。競合実験における被験化合物のIC50値及びヒル係数をシュー 20 ドーヒル・プロットにより求め、受容体解離定数(Ki値)はIC₅₀値と飽和実 験により得られた [3 H] SQ29548の受容体解離定数(Kd値)から次式 により求めた。

Ki値 $=IC_{50}$ 値/[1+(放射性リガンド濃度/Kd値)] 本方法で本発明の化合物の活性を評価した結果を表4にまとめて示す。 【表4】

TXA₂受容体 结合実験 KI(μM)48 7.7
68 0.31
118 3.6

(表4)

10 実施例136

PGI₂ 受容体受容体結合実験

PGI₂受容体のリガンドとしてはトリチウムラベルの(1R, 2R, 3aS, 8bS)-2, 3, 3a, 8b ーテトラヒドロー 2 ーヒドロキシー 1 ー [(E) ー(3S, 4S) ー 3 ーヒドロキ シー4ーメチルー 1 ーオクテンー 6 ーイニル] ー-1 Hーシクロペンタ[b]-ベンソ-フラン-5-ブタン酸 ($[^3H]$ APS-314d) を用いた。飽和試験は最終濃度3 \sim 1 15 00 n Mの [³H] APS-314d(100μ1) と0.1mg タンパク/ml の血小板膜分画懸濁 液(100 µ 1) を、4 ℃で60分間振盪反応させることにより行った。競合実験は、、 適当な溶媒に溶解後希釈した被検薬物と最終濃度 10mM の [3H] APS-314dの混 合溶液(100 μ l) と0. lmg タンパク/ml の血小板膜分画懸濁液(100 μ l) を加えて 4℃で60分間振盪反応させたる事により行った。反応終了後、セルハーベスター 20 を用いてガラスフィルター上に膜分画を回収し、氷冷した緩衝液で洗浄した後、 シンチレーションカウンターにて放射活性を測定し放射活性を測定した。受容体 以外への非特異的結合は最終濃度 10mM のベラプロストナトリウム存在下での反 応より求めた。競合実験における被験化合物のIC50値及びヒル係数をシュード ーヒル・プロットにより求め、受容体解離定数(Ki値)はIC50値と飽和実験 25 により得られた [3 H] APS-314dの受容体解離定数(Kd値)から次式により求 めた。

 $Ki値=IC_{50}$ 値/ [1+(放射性リガンド濃度/Kd値)]本方法で本発明の化合物の活性を評価した結果を表5にまとめて示す。

5

【表5】

実施例番号PGI2 受容体結合実験
Ki(μM)480.38680.411180.44

(表5)

10

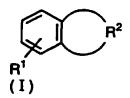
5

産業上の利用可能性

本発明の化合物は強力な TXA_2 受容体拮抗作用および PGI_2 受容体アゴニスト作用を有しており、 TXA_2 が関与する疾病の治療および予防薬として有効である。

請求の範囲

1. 一般式(I)



5

10

[式 (I) 中、 R^1 は-X-(CH_2) $nCOOR^3$ (式中、Xは-O-、-S -、Yは $-CH_2$ -であり、 R^3 は水素、炭素数1から5の低級Tルキル、薬理学的に許容される塩を与える原子Yは基であり、nは1から3の整数を表す)で

あり、 R²は

i)
$$-CR^4 = CR^5 - O -$$

ii)
$$-CR^5=CR^4-O-$$
、又は

iii)-NR4-CR5R6-CHR7-

15 (式中R 4 は

- (CH₂) m-Y-R⁸

(式中、mは1から4の整数を表す。

YIZ

1) -0-

20 2) $-CH_2-$

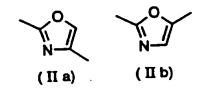
- 3) -S (O) p- (pは0から2の整数を表す)、
- 4) -CO-
- 5) CH (OH) -
- 6) $-NR^9SO_2-$

25 (式中R⁹は

- a) 水素
- b) 炭素数1から5のアルキル
- c) (置換されていても良い) フェニル又は
- d) (置換されていても良い) フェニル基で置換された炭素数1から5

のアルキルである)

- 7) NR ⁹ CO- (R ⁹は前記定義に同じ)
- 8) CONR ⁹ (R ⁹は前記定義に同じ)
- 9) -NR⁹- (R⁹は前記定義に同じ)
- 10) -O-N=CR⁹- (R⁹は前記定義に同じ) 又は
 - 11) 式(II)



10

であり、

R8I

1) フェニル、チエニル、フリル、ナフチル又は炭素数 3 から 8 のシクロ

15

- 2) 置換フェニル、置換チエニル、置換フリル又は置換ナフチル
- 3) (置換されていても良い) フェニル基、(置換されていても良い) チェニル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) ナフチル基、炭素数3から8のシクロアルキル基、フェノキシ 基から選ばれた1つ又ば2つの置換基で置換された炭素数1から5のフルキル

20

4) (置換されていても良い) フェニル基、(置換されていても良い) チェニル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) ナフチル基、炭素数3から8のシクロアルキル基、フェノキシ 基から選ばれた1つ又は2つの置換基で置換された炭素数2から5のアルケニル

25

5) (置換されていても良い) フェニル基、(置換されていても良い) チェニル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) ナフチル基、炭素数3から8のシクロアルキル基, フェノキシ基から選ばれた1つ又は2つの置換基で置換された炭素数3から5の

10

15

20

アルキニル

- 6) (置換されていても良い)フェニル基、(置換されていても良い)チェニル基、(置換されていても良い)フリル基、(置換されていても良い)ナフチル基、炭素数3から8のシクロアルキル基、フェノキシ基から選ばれた1つ又は2つの置換基で置換された炭素数2から8のアルコキシアルキル
- 7) (置換されていても良い) フェニル基、(置換されていても良い) チェニル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) ナフチル基、炭素数3から8のシクロアルキル基, フェノキシ 基から選ばれた1つ又は2つの置換基で置換された炭素数1から5のヒドロキシアルキル
- 8) (置換されていても良い) フェニル基、(置換されていても良い) チェニル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) ナフチル基、炭素数3から8のシクロアルキル基、フェノキシ 基から選ばれた1つ又は2つの置換基で置換された炭素数2から8のアルキルチオアルキル又は
- 9) (置換されていても良い) フェニル基、(置換されていても良い) チェニル基、(置換されていても良い) フリル基、(置換されていても良い) ナフテル基、炭素数3から8のシクロアルキル基、フェノキシ 基から選ばれた1つ又は2つの置換基で置換された炭素数1から5のアミノアルキル
- 10) CH $_2$ C (O) R 10 (R 10 は(置換されていても良い)フェニル 10 ル、 10 1 つ又は 10 2 つの(置換されていても良い)フェニル基で置換された 10 た炭素数 10 1 から 10 5 のアルキルである)である)であり、

25 R⁵は

- 1) 水素
- 2) 炭素数1から5のアルキル
- 3) 炭素数1から5のヒドロキシアルキル又はアセトキシアルキル
- 4) 1つ又は2つの(置換されていても良い)フェニル基でで置換された

炭素数1から5のアルキル

5) 1つ又は2つの (置換されていても良い) フェニル基で置換された炭素数2から8のアルコキシアルキルであり、

 R^6 , R^7 は水素又は、 R^6 と R^7 で共有結合して二重結合を表す)である] で表されるペンゼン縮合ヘテロ環誘導体。

- 2. Xが-O-である請求項1記載の化合物。
- 3. R^2 が $-CR^4=CR^5-O-$ または $-CR^5=CR^4-O-$ である請求項 1 又は 2 記載の化合物。
- 4. R²が-NR⁴-CR⁵R⁶-CHR⁷-である請求項1又は2記載の化合 物。
 - 5. Yが-O-Yは $-CH_2-$ である請求項1ないし4のいずれか1項記載の化合物。
 - 6. Yが-S (O) p-である請求項1ないし4のいずれか1項記載の化合物。
 - 7. Yが-NR9SO2-又は-NR9CO-である請求項1ないし4のいずれ
- 15 か1項記載の化合物。
 - 8. Yが $-NR^9-Y$ は $-CONR^9-$ である請求項1ないし4のいずれか1項記載の化合物。
 - 9. 請求項1ないし8のいずれか1項記載の化合物を有効成分として含有する医薬組成物。
- 20 10.請求項1ないし8記載のいずれか1項記載の化合物を有効成分として含有 するトロンポキサンA₂受容体拮抗薬。
 - 11. 請求項1ないし8のいずれか1項記載の化合物を有効成分として含有する 高血圧症、血栓症、虚血性心疾患、脳循環障害、末梢循環障害、動脈硬化症、血 小板機能障害、高脂血症、腎炎、喘息の治療及び予防薬。
- 25 12. 請求項1ないし8記載のいずれか1項記載の化合物のトロンポキサンA₂受容体拮抗薬としての用途。
 - 13. 請求項1ないし8記載のいずれか1項記載の化合物の高血圧症、血栓症、 虚血性心疾患、脳循環障害、末梢循環障害、動脈硬化症、血小板機能障害、高脂 血症、腎炎、喘息の治療及び予防薬としての用途。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP96/00011

| A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int. C1 ⁶ C07D209/08, 209/12, 209/14, 307/79, 307/80, 307/81, 413/06, A61K31/34, 31/40, 31/42 | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|
| According | According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC | | | | | |
| | LDS SEARCHED | | | | | |
| Minimum d Int | ocumentation searched (classification system followed by . C1 ⁶ C07C209/00-96, 307/00 | y classification symbols) 1-94, 413/00-14, A61K3 | 1/33-55 | | | |
| Documenta | tion searched other than minimum documentation to the e | extent that such documents are included in th | e fields searched | | | |
| | ista base consulted during the international search (name ONLINE | of data base and, where practicable, search t | erms used) | | | |
| C. DOCL | MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | | | | |
| Category* | Citation of document, with indication, where a | ppropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. | | | |
| A | JP, 61-17579, A (Merk Fross January 25, 1986 (25. 01. 8 & EP, 165810, A & AU, 85437 | 6) | 1 - 13 | | | |
| A | JP, 6-329652, A (Bayer AG), November 29, 1994 (29. 11. & EP, 623607, A & AU, 94605 | 94) | 1 - 13 | | | |
| PA | JP, 7-285933, A (ELI LILLY October 31, 1995 (31. 10. 9 EP, 675110 | & Co.), 5) | 1 - 13 | | | |
| | | | eta e e e e e e e e e e e e e e e e e e | | | |
| Furth | er documents are listed in the continuation of Box C. | See patent family annex. | | | | |
| "A" document to be of | to be of positivites estimates | | | | | |
| "L" document | E" earlier document but published on or after the international filing date L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which in cited to establish the publication date of another citation or other "X" document of particular relevance; the claimed investors cannot be establish the publication date of another citation or other | | | | | |
| | O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such combination | | | | | |
| | | | | | | |
| Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report | | | | | | |
| Marc | ch 26, 1996 (26. 03. 96) | April 16, 1996 (1 | 6. 04. 96) | | | |
| Name and mailing address of the ISA/ | | Authorized officer | | | | |
| Japanese Patent Office | | | | | | |
| والمستنسبة | 1- | Telephone No. | Į. | | | |

国際出頭番号 PCT/JP

96/00011

A. . 発明の属する分野の分類(国際特許分類(1PC)) C07D209/08,209/12,209/14,307/79, Int. CL 307/80,307/81,413/06, A61K31/34, 31/40,31/42 調査を行った分野 調査を行った最小機変料(国際特許分類(TPC)) C 0 7 C 2 0 9 / 0 0 - 9 6 , 3 0 7 / 0 0 - 9 4 , Int. CL 413/00-14, A61K31/33-55 最小限度料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 関際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) CAS ON LINE C. 関連すると認められる文献 関連する 引用文献の 引用文献名 及び一部の箇所が間違するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 カテゴリーキ JP, 61-17579, A (Merk Fresst Canada, Inc.), 1 - 1325, 1月, 1986(25, 01, 86) &EP, 165810, A&AU, 8543775, A 1 - 13JP,6-329652,A(Bayer AG), 29.11月.1994(29.11.94) &EP,623607,A&AU,9460558,A JP,7-285933,A(ELI LILLY&Co.). 1 - 13PA 31. 10月. 1995 (31. 10. 95) &EP, 675110 パテントフェミリーに関する別紙を参照。 『『し歯の読きにも文献が哲学されている。 「丁」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出羅と ≠ 引用文献のカテゴリー 矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のため 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの に引用するもの 「E」先行文献ではあるが、国際出籍日以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規 「L」優先権主張に疑義を復起する文献又は他の文献の発行日 性又は進歩性がないと考えられるもの 若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 「丫」特に間違のある文献であって、当該文献と他の1以上の文 (理由を付す) 献との、当書者にとって自明である組合せによって進歩性 「〇」口頭による脚示、使用、展示等に含及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日。 がないと考えられるもの (&) 岡一パテントファミリー文献 の後に公置された文献 国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 16.04.96 26.03.96 特許庁客査官(権限のある職員) -4 C 8 2 1 7 名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 星野 超英一面 郵便番号 100 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 3 4 5 3 電話番号 03-3581-1101 内線
